ЛАТВИЙСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ПЕТРА СТУЧКИ ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

На правах рукописи

ЗЕКУНДЕ АЛДИС АТОВИЧ

УДК 541.135.4(043)

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ СИСТЕМЫ ИОДИД ПИРИДИНИЯ - ИОДИД СЕРЕБРА

02.00.04. "Физическая химия"

188.15.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук

> Научные руководители: доктор химических наук, профессор УКШЕ Е. А. кандидат химических наук, доцент СЛАЙДИНЬ Г. Я.

РИГА 1984

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 4
I. СВОЙСТВА СВЕРХИОННЫХ ПРОВОДНИКОВ НА ОСНОВЕ ИОДИДА
СЕРЕБРА
I.I. Характеристика сверхионных проводников
I.2. Свойства соединений иодида серебра с неорганическими
солями
I.3. Сверхионные проводники на основе комплексных иодидов
с органическим катионом
2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
2.1. Синтез и идентификация твердых электролитов
2.2. Электрохимические измерения твердоэлектролитных
ячеек
З. ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ТВЕРДЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ $P_{Y}A_{q_5}I_6$ И $P_{Y_5}A_{q_{18}}I_{23}$
З.І. Твердофазный синтез электролитов
3.2. Исслепование термической стабильности соепинений
$P_{Y}A_{95}I_{6} P_{45}A_{918}I_{23} $
3.3. Начальные сталии твердофазного синтеза
3.4. Стабильность тверпых электролитов
3.5. Исслепование проволимости тверпых электролитов
$Py Ag_5 I_6 Py 5 Ag_{18} I_{23} $
4. ИССЛЕЛОВАНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРАНИЦЫ
$A_{\alpha} / P_{4} A_{\alpha} I_{\alpha}$ METOTOM TEPEMENHOLO TOKA 66
4 I Молели импеланса границы электрол/тверлый электролит 66
A 3 Offondomen population uppopulation provenous we are as A
Λ Л. Рорини полно и и полно полно полно $\Lambda_{-1} P_{U} \Lambda_{-1} T$
ч.ч. тезультаты измерения импеданса границы 49/191951690

.

•

ş

•

.

.

.

Введение

Суперионные проводники (твердые электролиты) - новый класс материалов с высокой униполярной ионной проводимостью, приближающейся к проводимости концентрированных растворов электролитов. Наиболее изученными являются соединения с проводимостью по ионам серебра, они находят пока наиболее разнообразное применение в источниках тока, в различных твердотельных устройствах и функциональных элементах электроники, в датчиках параметров окружающей среды. Поскольку ассортимент обычно используемых таких соединений сравнительно невелик, то важно его расширение, т.е. поиск, разработка методов получения и исследования физикохимических характеристик новых твердых электролитов. Например, в системе иодид пиридиния – иодид серебра известно соединение

 $PyAg_sI_s$, проводимость которого достигает при комнатной температуре 8 См/м. Для этого соединения хорошо изучена структура и найден фазовый переход при температуре около 40°С без изменения симметрии кристаллической решетки, меняется лишь механизм электропроводимости. Однако такие свойства, как устойчивость, термическая стабильность и другие для соединений системы иодид пиридиния – иодид серебра совсем не изучены, недостаточно исследована и электропроводность этих электролитов. Необходимо также проводить всесторонние исследования процессов на серебряном электроде, поскольку они значительно влияют на работу вышеупомянутых устройств. Следует тоже развивать существующие и разрабатывать новые методы исследований электродных процессов в твердых электролитах.

<u>Цель работы</u> заключается в разработке методов получения и изучения физико-химических свойств твердых электролитов

Ру А95 I6 и Руз А918 I23. В связи с этим в работе ставились следующие задачи:

I) разработать метод синтеза пиридиниевых твердых электролитов для получения однородных и достаточно чистых продуктов,

2) исследовать область термической стабильности этих ионных проводников, устойчивость и стабильность электролитов при различных воздействиях,

3) изучить проводимость твердых электролитов в широком интервале температур,

4) исследовать электродных процессов, протекающих на границе пиридиниевый твердый электролит/ серебряный электрод.

Основные пути выполнения поставленных задач следующие:

I) получение твердых электролитов Ру Ад₅ I₆, Ру₅ Ад₁₈ I₂₃ методом твердофазного синтеза,

исследование физико-химических свойств и превращений электролитов методами рентгенофазового и дифференциально-термического анализа,

3) изучение электродных процессов на границе серебро/пиридиниевый твердый электролит переменнотоковым и импульсным методами, обеспечивающими линейность отклика на воздействие сигнала (синусоидальный переменный ток, ступенька потенциала),

4) проведение измерений на постоянном токе, получение стационарных и потенциодинамических поляризационных кривых.

Научная новизна работы. Впервые для ионного проводника

*РуАд*₅ *I*₆ обнаружено и исследовано явление гистерезиса проводимости. Впервые изучен импеданс границы *Ад /РуАд*₅ *I*₆ в широком интервале температур, включая область фазового перехода вблизи 40°С, получены температурные зависимости параметров эквивалентной схемы, отвечающей модели релаксации двойного электрического слоя. Измерениями на переменном и постоянном токе обнаружено различие в поведении серебряного электрода в пиридиниевых твердых электролитах, предложено объяснение различия этих результатов. Разработан и впервые для систем с твердыми электролитами пременен метод расшифровки результатов импульсных измерений с малой амплитудой потенциала.

<u>Научная и практическая ценность работы</u>. В работе систематически исследованы физико-химические свойства твердых электролитов *Ру Аg*₅ *I*₆ и *Ру*₅ *Аg*₄*e I*₂₃. Показано, что в общем электролиты стабильны и пригодны для практического применения. На основании экспериментальных данных высказано предположение, что на работу серебряного электрода в пиридиниевых твердых электролитах при малых поляризациях значительное влияние может оказать процесс адсорбции примесей из объема электролита, что следует учитывать в некоторых областях применения.

Предложены и применены алгоритмы обработки результатов измерения импеданса – оптимизации и расчет параметров эквивалентной схемы методом наименьших квадратов на микро-ЭВМ. Разработана методика анализа результатов импульсных измерений с малой амплитудой потенциала, основанная на использовании преобразования Фурье и требующая сравнительно небольшого количества точек измерений. Даются выражения временых зависимостей тока в импульсе потенциала для эквивалентных цепей с диффузионным импедансом. Это открывает новые возможности в исследовании процессов в твердых электролитах.

На защиту выносятся следующие положения :

- метод твердофазного синтеза и механизм термического разложения твердых ионных проводников Ру А95 I6 и Руз А918 I23,

- измерениями электропроводности впервые обнаруженное

явление гистерезиса проводимости в РуАд5 I6,

- результаты переменнотоковых измерений для $A_{\mathcal{G}}/P_{\mathcal{G}}A_{\mathcal{G}_{\mathcal{G}}}I_{\mathcal{G}}$, отвечающие модели релаксации двойного электрического слоя в широком интервале температур,

- установленное различие поведения серебряного электрода в пиридиниевых твердых электролитах в переменном и постоянном токе вблизи равновесного потенциала,

- методы обработки результатов измерения импеданса и расшифровки данных импульсных измерений на ЭВМ.

Настоящая работа выполнена на кафедре физической химии Химического факультета Латвийского государственного университета им. П.Стучки и в лаборатории твердых электролитов Института новых химических проблем АН СССР. Исследования проводились по планам НИР ЛГУ им. П.Стучки по теме "Исследование неметаллических электродов для создания химических источников тока, электрохимических преобразователей информации и малоизнашиваемых анодов", координируемой АН Латв.ССР и по заданию 17.01.03. Республиканской научно-технической программы 17.00.00. "Разработка и освоение в опытно-промышленных условиях технологии электрохромных покрытий и создания на их базе принципиально новых приборов и устройств". Работа была также согласована с координационным планом АН СССР по проблеме "Физическая химия ионных расплавов и твердых электролитов" на 1976 — 1980 г. (тема 2.4.8.3.) и на 1981 — 1985 г. (тема 2.6.I5.3.) .

І. СВОЙСТВА СВЕРХИОННЫХ ПРОВОДНИКОВ НА ОСНОВЕ ИОДИДА СЕРЕЬРА

I.I. Характеристика сверхионных проводников

Интерес к твердым электролитам как к новым материалам, имеющим перспективу применения в электротехнике, радиоэлектронике и приборостроении [I-3] возник в середине шестидесятых годов, когда был открыт ряд кристаллических веществ, обладающих чрезвычайно высокой ионной проводимостью, сравнимой с проводимостью концентрированных водных растворов солей, кислот и щелочей. Для обозначения этих материалов помимо общего термина "твердые электролиты", применимого также к ионным кристаллам и стеклам с весьма низкой проводимостью, предлагались такие термины, как "твердые электролиты с высокой проводимостью" (" fast ion transport solids"), "гиперионные проводники", "сверхионные проводники", "суперионные проводники" ("superionic conductors"). Последний термин получил наибольшее распространение.

При самом общем подходе следует различать три основных типа твердых электролитов [I]:

I) нормальные ионные кристаллы типа $\mathcal{N}_{a}\mathcal{C}\ell$, $A_{g}\mathcal{C}\ell$, проводимость которых обусловлена тепловыми дефектами Френкеля-Шоттки и (или) дефектами, возникающими из-за присутствия незначительного количества примесей иновалентных ионов (например, $\mathcal{C}d^{2*}$ в $\mathcal{N}_{a}\mathcal{C}\ell$). Проводимость таких электролитов очень мала – даже при температурах, близких к точке плавления она обычно не превышает $10^{-2} - 10^{-1}$ См/м, а при комнатной температуре составляет 10^{-6} См/м и ниже.

Для этих веществ возможны различные типы проводимости - по

катионным или анионным вакансиям, по междуузельным катионам или анионам и т.д. Обычно один механизм переноса преобладает (катионные вакансии в $N_{\alpha}\mathcal{U}$, междуузельные катионы в $A_{\mathcal{G}}\mathcal{C}$, междуузельные анионы в $C_{\alpha}F_{2}$). Характерным является переход от одного механизма к другому с увеличением температуры. Например, в случае $N_{\alpha}\mathcal{C}\mathcal{C}$ при низких температурах проводимость определяется примесными катионными вакансиями, при средних температурах – собственными (тепловыми) катионными вакансиями, а при высоких температурах заметный вклад начинают давать и анионные вакансии. Однако энергия активации проводимости при всех условиях, определяемая как

$$E = -d\ln\sigma T/d(\frac{1}{7}), \qquad (I.I)$$

где б - удельная электропроводимость,

*т*емпература,

обычно превышает I эВ (электронвольт).

2) примесные твердые электролиты, в которых присутствует иновалентная добавка, имеющая достаточно высокую концентрацию и создающая высокую концентрацию дефектов. Самый известный пример таких электролитов – твердые растворы на основе $Z_{\alpha}O_{2}$ с добавками, стабилизирующими флюоритную структуру ($C_{\alpha}O_{1}$, $Y_{2}O_{3}$, $S_{c_{2}}O_{3}$ и др.). В этом случае перенос тока осуществляется анионными вакансиями, концентрация которых задается концентрацией катионов добавки, имеющих валентность ниже 4.

Между нормальными ионными кристаллами и примесными электролитами нельзя провести четкой границы, хотя бы потому, что нормальные кристаллы всегда содержат небольшие количества иновалентных примесей, определяющих их проводимость при низких температурах. Для типичных примесных электролитов характерны большие концентрации добавок (например, 0.9 $Z_2 O_2 \cdot 0.1 C_{\alpha} O$), вследствие чего их проводимость при температурах 800 – 1000⁰С может достигать 10-30 См/м. Энергия активации при этом сохраняется на уровне I эВ.

3) сверхионных проводники – твердые электролиты, в которых один тип ионов (обычно катионы) разупорядочен, а остальные образуют жесткую кристаллическую структуру. Проводимость суперионных проводников лежит в интервале от 10⁻¹ до 100 См/м.Энергия активации обычно составляет 0,1-0,3 эВ.

В разупорядоченной подрешетке имеются несколько типов кристаллографических позиций, характеризуемых близкими энергиями, число которых существенно превышает число соответствующих ионов. Эффективная заселенность позиций в разупорядоченной подрешетке существенно меньше единицы. Кристаллографические позиции разупорядоченных ионов образуют связную одно-, двухили трехмерную сетку, причем переходы из одной позиции обеспечены как геометрически (наличие свободного пространства), так и энергетически (невысокий потенциальный барьер). Так как позиции, составляющие подрешетку, могут быть и не вполне эквивалентны, можно говорить в ряде случаев об основных и дополнительных позициях, если их заселенности заметно различаются.

Понятие точечных дефектов (вакансий и междуузельных ионов) может быть использовано для характеристики жестких решеток сверхионных проводников, для разупорядоченной подрешетки эти понятия лишены смысла. Образно сверхионный проводник можно рассматривать как жесткий каркас анионной структуры, пропитанный катионной жидкостью.

Характерная особенность сверхионных проводников по сравнению с нормальными ионными кристаллами является высокая степень униполярности. Например, для Nall при 600⁰числа переноса для

№ и СС- равны 0,83 и 0,17 соответственно [4]. В то же время для типичного сверхионного проводника ~- Ag I при 200°C $\mathcal{D}_{Ag}^{+} =$ = I,5.10⁻⁵ и $\mathcal{D}_{I} = 8.10^{-12} \text{ см}^2/\text{с}$ [I], числа переноса ионов серебра и иода соответственно I и 5.10⁻⁷. В последнем случае проводимость обеспечивается только ионами А9⁺, тогда как В случае нормального ионного кристалла вклад основных носителей нельзя считать единственным. Еще одно весьма существенное различие между сверхионными проводниками и нормальными ионныли кристаллами вытекает из определения времени пребывания ионов в различных состояниях [5]. В принципе можно говорить о времени нахождения иона вблизи равновесной кристаллографической позиции – времени локализации иона (residence time) T_R и о времени, в течение которого ион движется из одной позиции в другую - времени полета (flight time) T_F . Для нормальных ионных кристаллов $\mathcal{T}_{\mathcal{R}} >> \mathcal{T}_{\mathcal{F}}$, для разупорядоченных ионов в сверхионных проводниках эти времена - величины одного порядка Cr ~ CR ,что следует из рентгено-электронной спектроскопии [6] и из квазиупругого рассеяния нейтронов [7]. Величины С, и С, имеют порядок нескольких пикосекунд.

При обсуждении электрохимических свойств сверхионных проводников можно говорить о мобильных ионах (ионах проводимости) и о ионах жесткой решетки (немобильных ионах).

Характерные особенности сверхионных проводников сведены в таблице I.I.

Сверхионные проводники почти во всех случаях существуют как особне фазы в широком интервале температур, верхний предел которого ограничивается температурой плавления или разложения, а нижний – температурой фазового перехода, при которой вещество из сверхионного состояния переходит в состояние нормального ионного кристалла. Характер последнего перехода может быть различным для разных ионных проводников. В некоторых случаях этот переход размыт в достаточно широком температурном интервале (/з – фазы полиалюминатов), в других случаях (AgI, Ag, RbI₅) он характеризуется скачком электропроводности и наличием пика на кривой теплоемкости.

Таблица І.І.

Основные свойства сверхионных проводников

Характеристики	Численное значение		
Проводимость	10 ⁻¹ - 100 Cm/m		
Энергия активации миграции мобильных ионов	0,I - 0,3 9B		
Соотношение чисел переноса мобильных и немобильных ионов	I : 10 ⁻⁶ ÷ 10 ⁻⁸		
Соотношение времени локализации и времени полета мобильных ионов	$\mathcal{T}_{R}/\mathcal{T}_{F} = \mathbf{I} \div \mathbf{IO}$		
Заселенности позиций мобильных ионов существенно меньше	I		

Сверхионное состояние не является характерным свойством электронных диэлектриков. Сверхионными свойствами могут обладать полупроводники с относительно малой шириной запрещенной зоны и достаточно высокой электронной или дырочной проводимостью ($\alpha - Ag_2 S$, $\alpha - Ag_2 S \epsilon$ и др.). Практическое значение имеют материалы обоих типов. Сверхионные проводники используются в качестве электролитов в различных электрохимических устройствах. Сверхионные проводники с высокой электронной проводимостью (например, соединения внедрения типа $Ag_*T S_2$) применяются в качестве электродных материалов.

I.2. Свойства соединений иодида серебра с неорганическими солями

В настоящее время известно достаточно большое число сверхионных проводников с проводимостью по ионам серебра, меди,лития, натрия, калия и протонам. Некоторые вещества проявляют свойства сверхионной проводимости по анионам (например, $C_{\rm C}$ f_2 волизи точки плавления [8]). Однако наибольшее значение имеют катионпроводящие материалы. Анализу свойств этих материалов посвящен целый ряд обзоров и монографий [I,8,9-I7]. Поэтому здесь будут рассмотрены свойства кристаллических веществ на основе иодида серебра, обладающих высокой проводимостью по ионам Aq^+ .

Сверхионная проводимость \land -фазы А91 была обнаружена еще в 1914 г. Тубантом и Лоренцом [18]. Природа высокой проводимости тогда же была приписана разупорядочению структуры, ЧТО впоследствие нашло подтверждение в работе Штрока [19]. Точная структура ~- А9 Г была установлена лишь в самое последнее время с применением методов дифракции рентгеновских лучей и нейтронов [20-22] и рентгеноэлектронной спектроскопии [6]. Согласно этим исследованиям жесткая объемно-центрированная кубическая (оцк) решетка *-А9І образована плотно упакованными анионами I^- , в то время как катионы располагаются в I2 lpha позициях С тетраэдрической координацией (рис.1.1). Так как число ионов серебра в элементарной ячейке равно 2, а число позиций 12, то заселенность позиций равна 1/6. По-видимому статистическое разупорядочение ионов A_9^+ по столь большому объему приводит к тому, что ионы кочуют с места на место, как бы размазываясь по всем позициям с равной вероятностью. Ионы проводимости участвуют в движениях двух типов - колебания у локальных положений

равновесия и прижки между этими положениями. Оба типа движений должны быть скоррелированы. В пользу этой модели говорят уже упоминавшеяся выше близость времен \mathcal{T}_{R} и \mathcal{T}_{r} и результаты нейтронографических исследований [22], свидетельствующие о том, что вероятность обнаружить ион A_{g}^{*} при 160°С в равновесной позиции только в 2,5 раза выше вероятности найти его между позициями (на потенциальном барьере).



Рис.І.І Пути движения ионов серебра в кристаллической решетке $\alpha - A_9 I$ [7]

Расчеты методами молекулярной динамики [23] показывают, что частота прыжков ионов Ag^+ составляет 3,4.10^{I3} с^{-I}, что сопоставимо с частотой оптических фононов в $A_3 - A_9I$ (0,5.10^{I2} с^{-I}). Это означает, что за период колебаний иодидной решетки ионы Ag^+ в среднем один раз перескакивают с места на место [5].

Флайгер и Хаггинс [24] попытались вычислить изменения потенциала при движении катионов в решетке «-AgI, исходя из представления энергии взаимодействия иона с решеткой как суммы кулоновской энергии притяжения точечных зарядов, энергии поляризации анионов катионами и борновской энергии отталкивания.Расчеть показали, что колебания энергии взаимодействия иона с решеткой при его движении зависят от радиуса и минимальны для катионов радиуса 0,80 А. Катионы меньшего радиуса из-за сильной поляризации "прилипают" к стенкам туннелей, образованных ионами I⁻. Движение больших катионов затруднено из-за сильного борновского отталкивания, т.е., по чисто геометрическим причинам – большие ионы с трудом проходят через узкие места туннелей, соединяющих соседние равновесные позиции.

Для характеристики униполярной проводимости и коэффициента диффузии мобильных ионов обычно используют уравнения

$$\mathcal{T} = \mathcal{G}_{o} \exp\left(-E_{\sigma}/\kappa T\right), \qquad (I.2)$$

$$\mathcal{D} = \mathcal{D}_{o} \exp\left(-E_{o}/\kappa T\right) . \tag{I.3}$$

Исходя из соотношения Нернста-Эйнштейна, следует ожидать выполнения равенств

$$\mathcal{F}_{o} = N e^{2} \mathcal{D}_{o} / \kappa , \qquad (I.4)$$

$$E_{\sigma} = E_{\mathcal{A}} , \qquad (I_{\sigma} 5)$$

где N – число ионов проводимости в единице объема,

к = 8,611.10⁻⁵ эВ/град - постоянная Болымана.

В действительности более или менее удовлетворительно выполняется лишь уравнение (I.5) (и то приблизительно). Что касается уравнения (I.4), то обычно $G_0 > Ne^2 \mathcal{D}_0/k$

$$UJIM \qquad G_o = \Psi N e^2 \mathcal{D}_o / \mathcal{K} , \qquad (I.6)$$

где 4 - коэффициент, превышающий единицу.

Для объяснения указанного расхождения общино предполагают наличие корреляции движения ионов радиоактивных индикаторов, используемых при определении коэффициента диффузии [I], т.е., считают, что направление каждого прыжка меченого иона из одного равновесного положения в другое не является независимым. Способы вычисления коэфдициента корреляции Ψ , развитие в теории Бардина-Херинга для обычных ионных кристаллов с дефектами Френкеля или Шоттки непригодны в случае сверхионных проводников. При вакансионном механизме проводилости скачок иона Na^+ в NaCC в соседною вакансию предопределяет больщую вероятность возвращения этого мона в только что оставленную позицию, чем переход в нее одного из других соседних Na^+ ионов. В сверхионном проводнике нет вакансий катионов, которые можно было бы рассматривать как квазичастици. Поэтому корреляция дибйузионных прыжков возможна лишь при кооперативном движении. Отклонения коэффициента Ψ от I могут служить в определенной степени мерой кооперативности ионного переноса в сверхионных проводниках.

Сверхионный проводник $\sim -A_{g}I$ существует в температурном интервале 147-555°С. При 555°С иодид серебра плавится, причем проводимость его несколько снижается. При 147°С \sim -фаза переходит в /3 -фазу с гексагональной структурой вюрцита, представляющего собой нормальный френкелевский кристалл с преимущественной проводимостью за счет междуузельных ионов A_{g}^{+} . Величина проводимости $/3 - A_{g}I$ при комнатной температуре составляет около 10^{-6} См/м для монокристалла.

Иодиц серебра образует целый ряд комплексных соединений с другими солями, проявляющих свойства сверхионной проводимости при более низких температурах.

Первыми из таких соединений были открыты комплексный сульфо-иодид $A_{3,5}SI$ и аналогичное ему соединение $A_{3,5}SB_2$ [25,26]. При комнатной температуре $A_3-A_{3,5}SI$ имеет кристаллическую решетку, близкую к антиперовскиту. Ионы I^- образуют кубическую упаковку, а в центре располагается ион S^{2-} . Ионы серебра размещаются на гранях куба, причем каждая грань содержит 4 эквивалентных позицин и заселенность их равна I/4. При 235°С 13-фаза переходит в л-Ауз5I, имеюций структуру л-АуI. При -II6°С 13-фаза переходит в плохопроводящую 7 -фазу [27].

Широкое распространение получили комплексные электролиты типа $A_{94}MI_5$, где M = K, Rb или NH_4 . Проводилость монокристалла Ад4 Rb Is составляет при 25°С 30 См/м [28]. Эти соединения имеют кубическую структуру группы силметрии Р 4, З.Жесткая решетка образована ионали I^- и относится к типу $/3-M_{\Lambda}$, т.е., промежуточная между объемно- и гранецентрированной кубической. В элементарной ячейке содержатся 4 молекулы Aq4 RbI5. Ионн I- образуют 4 искаженных октаэдра, в центрах которых находятся ионы Rb^+ , и 56 тетраэдров, в которых расположено I6 ионов $Ag^+[29]$. Ионы серебра размещаются в позициях трех типов: 8 с координацией 3, 24 с координацией 4 и 24 с координацией 2 по ионам Ag^+ . Заселенность этих позщий неравномерна, наиболее заняты тетраэдрические позиции. С изменением температуры заселенность их не меняется [30]. В единичной ячейке имеются два канала, параллельных ее осям. Движение Ау + ионов в основном происходит по этим каналам с чередованием тетраэдрических и двухкратно координированных позиций.

Соединение Ag4 Rb I₅ характеризуется двумя фазовыми переходами – при -65° и -155°С. Первый переход отвечает небольшому перегибу на кривой $ln GT - 4/_{T}$, второму переходу соответствует резкое снижение проводимости. При температурах выше 200°С Ag4 Rb I₅ плавится с разложением.

Вопрос о стабильности соединения Ag4 RbI₅ остается предлетом дискуссии. Согласно данным Оуэнса и Топола [31], оно устойчиво лишь выше 27°С. При более низких температурах происходит разложение:

$$A_{q_4}RbI_5 = 3.5 A_9I + 0.5 Rb_2 A_9I_3$$
 (I.7)

Этот результат критиковался Михайловой и Укше [32,33]. В то же время при хранении на воздухе в присутствии влаги разложение наблюдается, поэтому операции с соединениями этого типа обычно проводят в защитной атмосфере при минимальной и тщательно контролируемой влажности.

Известна большая группа соединений на основе иодида серебра с кислородсодержащими солями серебра, т.е., с фосфатами, вольфраматом, ванадатом, арсенатом и др. Здесь следует отметить обладающий достаточно высокой проводимостью (около 4См/м при 25°С) иодицовольфрамат серебра Аде I18 W4 O16 (часто пшут также приблизительную стехиометрическую формулу А96 I4 WO4). Это соединение, как и Ад4 Rb I5, по-видимому испытывает два фазовых перехода: при -74°С и +12°С [34-36]. Остальным высокопроводящим соединениям этого типа обычно приписывают общую формулу $\Lambda AgI \cdot m Ag_{2} \times O_{4}$, где X = Mo, Cr, As, V. В этих системах образуются как кристаллические вещества, так и стекла, обладающие сверхионной проводимостью. Кристаллические структуры и стекла образуются также в ноцидо-фосфатах серебра $A_{g_{I}}I_{4}PO_{4}$, $A_{g_{Ig}}I_{I_{I}}P_{2}O_{4}$ [37]. Первое из этих соединений в кристаллическом состоянии обладает простой кубической решеткой, которая стабильна лишь до 79⁰С. При дальнейшем увеличении температуры отмечено падение проводилости, приписываемое диспропорционированию с образованием плохопроводящих кристаллов Ags I2 PO4 и 13-Ag I [38]. Иодидо-пирофосфат серебра показывает плавный переход из 🏄 в ≁-фазу в интервале температур II6 + I37°С, что подтверждает. ся измеренияли проводимости и термо-э.д.с. [39]. В более ранней работе [38] утверждалось, что выше I47°C Адия I15 P2 O4 распадается на $A_{g_{10}} I_{12} P_2 O_7 п A_9 I$.

Сводна данных по проводимости и коэффициентам диффузии, теплоти переноса A_g^+ понов в неорганических солях на основе иодида серебра приведена в таблице I.2.Проводимость этих соединений при комнатной температуре выше 10^{-1} См/м, энергия активации проводимости находится в границах 0, I-0, 25 эВ. Энергия активации диффузии $E_{\sigma}^{A_g^+}$ для понов A_g^+ обычно близка к энергии активации проводимости $E_{\sigma}^{A_g^+}$ и теплоте переноса $Q^{A_g^+}$, что подтверждает униполярный характер проводимости рассмотренных соединений.

Электронная составляющая проводимости для всех указанных электролитов, за исключением Ag35I и Ag35B2, пренебрежимо мала.

Важной характеристикой твердых электролитов является термо-э.д.с. Эта величина определяется путем измерения разности потенциалов ΔE на электродах ячейки типа $A_{g_{T_2}}/\mathcal{T} \cdot \mathcal{I}_{f_2}A_{g_2}$, электролит которой находится под действием градиента температуры [53]. Обозначая $\mathcal{T}_4 - \mathcal{T}_2 = \Delta \mathcal{T}$, можно написать

$$\Delta E = \Theta \Delta T, \qquad (I.8)$$

где \mathcal{O} – коэффициент термо-э.д.с. Положительному значению \mathcal{O} отвечает положительный потенциал на более горячем электроде. Для серебряного электрода

$$\Theta = \frac{1}{e} \left(S_{Ag} - S_{Ag^+} - S_e \right) - \frac{Q^{Ag^+}}{eT}, \qquad (I.9)$$

где S_{Ag} , S_{e} , $S_{Ag^{+}}$ – парциальние энтропии соответственно атомов серебра, электронов в металле и ионов серебра в твердом электролите. Если считать, что первое слагаемое не зависит от температури, величина теплоти переноса $Q^{Ag^{+}}$ может быть найдена по наклону прямой $O - 4/_{T}$. Обнчно принимается, что теплота переноса должна быть равна висоте энергетического барьера миграции ионов проводилости твердого электролита, т.е., равна энергии активации проводилости. Близость этих величин, как вид-

Таблица І.2.

Данные по __проводимости и диффузии Ag + ионов для некоторых сверхионных проводников

Фаза	Область существ. К	5293 к , См/м	~, См эВ∕м	Ес, эВ	Q , ^{Ag⁺} ∋B	Е <i>₀^А9⁺</i> ЭВ	$\mathcal{D}^{A_{g}^{+}}_{CM}$	Ge ²⁹³ CI.I/M	Литература
љ-АдI	420 - 828		8,9I.I0 ⁵	0,IOI	0,I25	0,097	I,63.10 ⁻⁴	<10 ⁻⁵	[1],[40]
$A - Ag_2 S$	450 - 873	(420K) 350 (450K)	2,7 .10 ⁶	0,110	-	0 , I49	2,8.10-4	-	[1],[41]
≁-Ag₃SI	508 - 823	(5081)	3,7 .IO ⁵	0,09I	_ X	0,083	5,I .IO ⁻⁵	<u>داں-4</u>	[I],[42]
13-A93SI	I57 - 508	(300R) I,0	3,8 .IO ⁵	0,190	_ X	0,228	I,0.I0 ⁻⁴	<i0<sup>-3</i0<sup>	[27], [42]
Ag ₄ Rb I ₅	208 - 505	30	5,I8.I0 ⁵	0,104	0,078	0,093	7,6.IO ⁻⁵	<10 ⁻⁶	[1],[28]
Ag4 K I5	I94 - 526	2I	3,00.IO ⁵	0,I34	-0,093 0,088	-	_	-	[13 - 45] [1], [45], [46]
$A_{94} NH_{4}I_{5}$	198 - 505	I9	2,4 .IO ⁵	0,095	0,093	-	_	_	[45 - 47]
Ag 7 I4 PO4	186 - 252	I,9	I,55.IO ⁰	0,21	0,21	-	-		[38],[48]
13-A919 I13 P20	170 - 389	9,4	I,52.IO ⁰	0 , I63	0,16		-	10-7	[38], [39] [48]
& -Ay19 I15 P207	4IO - 547	53	4,I5.I0 ⁵	0,104	0,09	-	-	-	[39] , [49]
Ay6 I4 W04**	283 - 568	(410R) 4,7	2,3.IO ⁶	0,191	0,16		-	10 ⁻⁶	[35] , [48], [50]
$Ag_{7}I_{4}AsO_{4}$	19I - 373	0,4	4,9 .IO ⁵	0,225	0,20		_	10-6	[48], [5I], [52]
A97 I4 V 04	195 - 373	0,7	⁰ 01. 9,8	0,217	0,22	_		10-6	[48],[51]

¥ Для Ад, 51 температурная зависимость термо-э.д.с. не подчиняется уравнению (1.9)[40].
 ¥КСогласно [48] сверхионная фаза Ад, I4 №04 существует также ниже 283 К до 193 К.

но из табл. I.2, действительно имеет место.

Возможно, что реальная энергия активации проводимости включает наряду с статистическим энергетическим барьером также и "диналический" барьер Е_{дин.},т.е., энергию, отвечающую релаксации ионов жесткой решетки при движении ионов проводимости. Тогда

$$\mathcal{O} = \mathcal{E}_{\mathcal{G}} - \mathcal{E}_{\mathcal{G} \cup \mathcal{A}}$$
 (1.10)
иными словами, при сильных поляризациях решетки мобильным ио-
ном следует ожщать, что $\mathcal{E}_{\mathcal{G}} > \mathcal{O}$ [53,54]. Таким образом соот-
ношения между теплотой переноса и энергией активации проводи-
мости может служить характеристикой условий движения ионов
проводимости в кристаллической структуре сверхионного провод-
ника.

I.3. Сверхионные проводники на основе комплексных иодидов с органическим катионом

Особое место среди серебропроводящих твердых электролитов занимают комплексные соединения на основе иодида серебра с органическиеми катионами. Их практическое значение прежде всего связано с возможностью использования органических полимодидов в начестве натодних материалов в твердотельных источниках тока. Например, при использования полинодида тетраэтиламмония [47] можно изготовить элемент типа $A_g/A_{g*}R_bI_s/(C_{*}H_s)_*NI_{*}$, С. При разряде этого элемента идет окисление серебряного анода, образующиеся ионы A_g^+ мигрируют к катоду, где происходят твердоўазние реакции типа [55]

(C₂H₅)₄NI₇ + 6Ag⁺ + 6e = (C₂H₅)₄NI · 5AgI + AgI (I.II) Посколько продуктом натодной реакции является сверхионный проводник, процесс может развиваться вглубь твердого катода без бистрого увеличения внутреннего сопротивления ячейки. Этим обеспечивается высокий коэўфіццент использования электрохимически активных материалов и сохранения сравнительно высоких характеристик элемента (плотность тока, удельная энергия, удельная мощность) при длительной его работе [1, 56-58].

Исследовано несколько групп комплексных иодидов с органическими катионами – полностью и частично замещенные ациклические иодиды аммония, азоциклические замещенные подиды аммония и другие. Наиболее известны твердые электролиты (ТЭЛ) на основе комплексов иодида серебра и тетраалкиламмониевых иодидов [59-64], в особенности $[(CH_3)_4N]_2 A_{g_{13}} I_{15}$, $[(CH_3)_2(C_2H_5)_2N]_2 A_{g_{13}} I_{15}$ и $[(C_2H_5)_4N]_2 A_{g_{13}} I_{15}$. Для всех подобных систем $Q_4NI - A_gI$ образуется ряд соединений, причем наряду со сверхионными проводниками $(Q_4N)_2 A_{g_{13}} I_{15}$ существуют и плохопроводящие комплексы типа $Q_4N A_{g_2} I_3$.

Проводимость комплексных иодидов серебра и тетраалкиламмония во всех случаях ниже чем $A_{g_4} R_{5} I_5$. В частности для $[(CH_3)_4 N]_2 A_{g_{13}} I_{15}$ она отвечает между 30 и I30°C уравнению [62]

$$GT = 2,4 \cdot 10^{\circ} \exp(-0,197/kT), \qquad (I.I2)$$

a ILLA [(C, H₅), N], Aq₁₃ I₁₅ (30 + I00⁰C) [62]

 $\sigma T = 2, 0.10^7 \exp(-0.260/kT), \quad (I.I3)$

что дает для 25⁰С соответственно 3,7 и 2,7 См/м. Эти результаты нельзя считать вполне надежными, так как они получены без учета поляризационных (электродных) эффектов.

Термодинамические характеристики рассматриваемых соединений не изучены. Известно, что они вполне стабильны при комнатной теклературе и более устойчивы к действию влаги воздуха, чем $Ag_4 Rb I_5$.

Для [(СН3)4N]2 А913 I15 определена также кристаллическая структура[65]. Она отвечает примитивной гексагональной ячейке, содержащей 3 формульных единиц. Ионы А9⁺ располагаются в незквивалентных позициях восьми типов. Шесть из них (18 \neq) основные гексагональные, а две остальных (6 \leq и 9 \prec) имеют симметрию 3 и 2 соответственно. Заселенность позиций 6 \leq очень мала, что по-видимому свидетельствует о кратковременности пребывания на них ионов серебра при их движении.Миграция происходит вдоль направления [211] через зигзагообразные каналы, либо наралельно направлению [111] – но второй вариант менее вероятен, так как здесь должно сказываться тормозящее действие ионов Me_4N^4 . Отметим, что эти цути не включают позиций 9 \prec , хотя они и заняты ионами Ag^4 . Таким образом можно предполагать, что часть ионов серебра не участвует в переносе тока. С другой стороны из-за низкой симметрии рассматриваемых кристаллов траектории движения Ag^4 ионов могут быть весьма сложнили, что также объясняет относительно низкую проводимость (<4 См/м).

В значительно меньшей степени изучени комплексные соединения иодида серебра с более сложными органическими соединениями. В литературе имеются сведения о сверхионной проводимости соединений типа $C_{\alpha} H_{b} NI - A_{g}I$, в частности $C_{b} H_{\ell q} NI + FA_{g}I$ $\sigma_{22} \circ_{C} \approx 6$ См/м [66], о проводимости комплексов иодида серебра и иодида полиметония [67] и пиперазина [68], о соединениях типа $(CH_{b})_{3} SI - A_{g}I$, проводимость которых при 25°С достигает 6 См/м [69], о соединениях $A_{g}I$ – иодид тропилия ($\sigma_{22} \circ_{C} \angle 0, 6$ См/м] [70]. Высокая проводимость II См/м была обнаружена у комплекса иодида гексаметилендиамина и $A_{g}I[71]$, для которого также исследована структура [72]. Известни также другие сверхнонные органические проводники с проводымостью по ионам серебра [73,74].

Особое место среди соединений рассматриваемого типа занимают твердые электролиты на основе иодида пиридиния - Py Ag5 IG II Py5 Ag18 I23 (Py = C5H5NH).

Структура первого из этих соединений при комнатной температуре отвечает пространственной группе P6/mmc, гексагональная ячейка имеет параметры $\alpha = 12.03$ Å, c = 7.43 Å и содержит две формульных единиц (z = 2) [75,76]. До 240 К ионы серебра остаются упорядоченными и структура PyAgs I₆ моноклинная [77,78], вблизи этой температуры происходит фазовый переход первого рода. Структура PyAgs I₆ показана на рис.I.2. при -30°C. Ионы I образуют слои, а ионы Py⁺ расположены в центрах полостей, образованных I ионами и статистически разупорядочены относительно оси вращения. Ионы серебра могут располагаться по трем типам позиций: 6-кратным тетраэдрическим J-позициям, 4-кратным октаэдрическим с -позициям и 24-кратным тетраэдрическим m -позициям.



Рис. I.2 Кристаллическая структура РуАдь [76] при -30°С Иодидные октаздры, образующие 4 с -позиции, сопряжены гранями, параллельными гексагональной плоскости /001/ и образуют прямые каналы вдоль с -оси. Остальные грани с -октаэдров сопряжены с *m* -тетраэдрами, которые имеют общие грани с *f* -тетраэдрамы и друг с другом. Тетраэдры *f* имеют общие грани с *m* - и *f*-тетраэдрами.

Октаздрические с -позиции удалены друг от друга на 3,72 Å, так что они могут быть полностью заполнены ионами Ag^+ . Ионы серебра могут находиться также в позициях т и с одновременно, поскольку расстояние между ними 2,73 Å. Расстояние между т и с позициями всего I,6I Å, так что два иона Ag^+ не могут их занимать одновременно. Также не могут быть одновременно заняты две соседние т -позиции, расстояние между которыми I,93 Å при комнатной температуре [76].

При температуре -30° С и ниже IO ионов серебра занимают полностью 6 f и 4 c позиции, а позиции 24 m остаются пустыми. При более высоких температурах начинается заселение 24 m позиций, причем этот процесс идет путем перехода ионов Ag^+ из f позиций. Возникают два типа траекторий для ионов серебра в структуре. Одна отвечает движению ионов по пути, описанному выше, т.е., по каналам, образуемым с -позициями. Другая отвечает переходам $f \rightarrow m \rightarrow c \rightarrow m \rightarrow f$ и т.д. Первый путь направлен вдоль

с -оси, а второй – перпендикулярно ей. Поэтому для монокристалла *Ру Адь I* можно ожидать трехмерную проводимость с определенной анизотропией [75-77]. При измерениях проводимости *Ру Адь I* был отмечен перегиб на кривой проводимости при 40-50°C [76] (рис.I.3). В этой же области температур можно отметить перегиб на кривых параметров решетки с и с . Эти кривые показаны на рис. I.3 по данным [76], но они не были отмечены авторами этой работы. В работе Хибма [77] была определена теплоемкость твердого электролита в области 220-450 К. Перегибу кривой проводимости здесь соответствует достаточно размитый, но явный максимум теплоемкости (рис. І.4).

В то же время принципиального изменения кристаллической структуры при этой температуре не происходит. Таким образом для соединения *Pg Ag₅I*₆ наблюдается фазовый переход без изменения фазь. Необычным можно считать также скачкообразное изменение энергии активации проводимости – она уменьшается в 2,5 раза без заметного изменения координат атомов. Этот фазовый переход нельзя отнести ни к переходам первого рода, ни к переходам второго рода.



Рис. I.З Температурная зависимость проводимости и параметров решетки а и с для РуА95 I6 по данным Геллера и Оуэнса [76]

Единственное изменение, которое наблюдается при повышении температуры – это изменение заселенности позиций ионами Ag⁺ (табл.І.З). Как видно из рис.І.4 при температуре около 40⁰C меняется лишь "скорость" изменения заселенности 24 *m* позиций при увеличении температуры. Фактически здесь имеет место переход от "малого" беспорядка при 240-325 К к значительному разупорядочению выше 325 К. При температурах ниже 40°С ионы серебра могут перемещаться в основном по каналам, соединяющим с -позиции.



Рис. I.4 Температурная зависимость заселенности 24 *т* позиций (а) и избыточной теплоемкости (б) для *РуАдь I* [77]. Сплошные кривые – результаты расчета по квазихимической модели

Так как эти позиции сильно заселены и соответствующих вакансий немного, то энергия активации проводимости относительно высока и включает наряду с энергией активации миграции также энтальнию образования вакантных с -позиций, так как это обычно имеет место в нормальных ионных кристаллах с точечными дефектами. При температурах выше 40°С заселенность с и f -позиций резко снижается за счет роста заселенность с и f -позиций резко снижается за счет роста заселенности m -позиций, энергия активации также снижается, потому что перестает включать энтальнию образования вакансий. Заселенность позиций ионами серебра в кристаллической решетке Ру Ад₅ I₆ при разных температурах [76]

Позиции	-30 °C	23 °C	40 °C	55 °C	80 0 ₀	125 °C
4 c	I,00	0,89	0,77	0,78	0,59	0,58
67	I,00	0,91	0,85	0,69	0,68	0,56
24 m	0	0,04	0,08	O,II	0,15	0,18

Хибма [77,79] применял для анализа структуры $P_{\mathcal{Y}}A_{\mathcal{G}s}I_s$ квазихимическую модель, он допустил, что переход между основными 4 с и 6 f позициями и дополнительными 24 m позициями, рассматрываемыми как междоузельные, связан с изменением энергии на $\varepsilon_i = 0,065$ эВ и что энергия взаимодействия ионов $A_{\mathcal{G}}^+$ в основных и междоузельных позициях равна $\varepsilon_n = 0,092$ эВ.При этом расчетные кривые теплоемкости и заселенности удовлетворительно совпадают с экспериментальными (рис.І.4).

Исследования проводимости монокристаллов [77] показали, что энергия активации при температуре выше 240 К при движении вдоль С –оси (\mathcal{G}_{II}) равна 0,26 эВ, а в перпендикулярном направлении 0,42 эВ. Это подтверждает, что ионы серебра в упорядоченной структуре предпочтительно движутся по каналам -с-с-. Этот же вывод был сделан из исследования спектров в дальней инфракрасной области (IO – 240 см^{-I}) и некогерентного рассеяния нейтронов $P_{Y}Ag_{s}I_{s}$ [80]. В работе [81] был изучен ионный эффект Холла в $P_{Y}Ag_{s}I_{s}$. Анализ полученных результатов свидетельсьвует о том, что лишь 5% ионов серебра в структуре $P_{Y}Ag_{s}I_{s}$ являются подвижными. Энергия активации миграции оценена в 0,076 эВ. Этот результат близок к оценке высоты барьера для миграции ионов серебра по с-с каналам в модели Хибма [77] О, I эВ, но значительно меньше энергии активации проводимости.

Второй электролит на основе иодида пиридиния $P_{y_5}A_{g_{18}}I_{23}$ изучен в значительно меньшей степени [82-84]. Соединение кристаллизуется в виде гексагональных кристаллов (пространственная группа $P\bar{6}2m$, $\alpha = 13,62$ A, c = 12,58 A, z = 1), обладающих двухмерной проводимостью по ионам серебра. Единичная ячейка содержит 23 I^{-} иона, из которых 22 образует 55 тетраэдров, соединяющихся общими гранями так, чтобы обеспечивалось движение ионов A_{g}^{*} . Эти каналы перегорожены слоями из 3 P_{g}^{*} и I^{-} на каждую ячейку (рис.1.5).



Рис. I.5 Структура кристаллической решетки Ру₅ Ад₁₈ I₂₃ [83]:

a, c – решетка ионов I^- и Py^+ ,

b, d - места и каналы проводимости ионов Ag+

Ионы серебра занимают 7 типов неэквивалентных позиций: трехкратные (3f), четырехкратные (4l), две шестикратные (6i, 6j) и три I2-кратные (I2l (A), I2l (B), I2l (C)), заселенность этих позиций неоднородна и составляет соответственно 0,60, 0,45, 0,18, 0,30, 0,42, 0,53 и 0,01. Проводимость поликристаллического $P_{45}A_{918}I_{23}$ при комнатной температуре составляет всего 0,8 См/м. Данные по проводимости монокристаллов показывают, что значение проводимости перпендикулярно с -оси в $10^3 - 10^4$ раза больше, чем вдоль с -оси [77], тем самым подтверждается двухмерность перемещения ионов серебра в кристаллической решетке $P_{45}A_{418}I_{23}$. Никаких фазовых переходов и аномальной проводимости в интервале температур 50 -400 К для этого соединения не замечено.

В литературе более или менее полно охарактеризована лишь структура пиридиниевых твердых электролитов. Природа фазового перехода в Ру А95 I6 при температуре около 40°C еще не вполне понятна, хотя его можно отнести к переходам типа порядок-беспорядок. Экспериментальные данные по проводимости, полученные Геллером и Оуэнсом [76], имеют значительный разброс, хотя методика измерений, с исключением поляризационного сопротивления путем определения сопротивления образцов различной длины, достаточно надежна, если отсутствуют эффекты междузеренных сопротивлений. Полностью отсутствуют электрохимические исследования, неясно, отражаются ли изменения структуры и проводимости на характеристиках электродных процессов. С другой стороны твердый электролит Ру А95 Го является сравнительно устойчивым и не подвержен в столь сильной мере как А94 Rb I5 разложению при охлаждении и действии открытой атмосферы [85]. Его проводимость достаточно высока и при комнатной температуре достигает около 8 См/м, что создает

предпосылки для практического использования. Все это определяет выбор направления настоящего исследования. Его задачи можно сформулировать следующим образом:

- разработать методы синтеза пиридиниевых твердых электролитов, обеспечивающих получение воспроизводимых, однородных и достаточно чистых продуктов,
- 2) провести исследование проводимости твердых электролитов с применением современных методов анализа импеданса в достаточно широком интервале частот и температур,
- 3) провести исследование электродных процессов, протекающих на границе пиридиниевый твердый электролит/серебряный электрод методами переменного и постоянного тока, а также импульсными измерениями вблизы равновесного потенциала и сопоставить полученные результаты с данными для других серебропроводящих твердых электролитов, в частности для $Ag_4 Rb I_5$.

Изложению результатов этих исследований и посвящена настоящая работа.

2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

32

2.1. Синтез и идентификация твердых электролитов

Подготовка исходных веществ

Для получения твердых электролитов *РуАд₅I*₆ и *Ру₅Ад₁₈I*₂₃ использовали иодид серебра *АдГ* и иодид пиридиния *РуI*.

Иодид серебра получали, сливая концентрированные растворы Ag NO₃ (чда) и KI (хч) с небольшим избытком Ag NO₃ [86], промывали большим количеством горячей воды и высушили при 80⁰С. Все операции получения AgI проводили при красном свете, в дальнейших операциях время нахождения AgI на свету минимизировали.

Иодид пиридиния получали из пиридина квалификации чда, очищенного перегонкой, и 57% иодистоводородной кислоты (чда), дополнительно очищенной от иода с помощью красного фосфора и перегонкой – брали фракцию, кипящую при I25-I27^OC [86]. Чистое вещество получали выпариванием на водяной бане и четырехкратной перекристаллизацией из этилового спирта. Белый продукт сушили на воздухе между листами фильтровальной бумаги и хранили в герматично закрытом сосуде в темноте.

Синтез твердых электролитов

Смесь обоих веществ *РуІ* и *АуІ* тщательно растирали в яшмовой ступке и прессовали в таблетки при давлении 300 МПа.Прессование производили с помощью гидравлического пресса.Далее таблетки запаивали в стеклянные ампулы, заполненные аргоном.Синтез электролитов проводили по разным методикам.

Для получения *РуАд₅ I*₆ (методика А) таблетки нагревали до I60⁰C в течение 30 минут, далее температуру снижали до I20⁰C и

продолжали отжиг в течение 30 часов. Потом ампулы вскрывали и операции растирания, прессования, запаивания в ампулы и отжига еще дважды повторяли. Для получения $P_{9.5} A_{9.18} I_{2.3}$ (методика Б) отжиг проводили при 85°С в темноте 4-6 дней согласно работе [83]. В этом случае все операции также проводили трехкратно.

Идентификация продуктов синтеза

Идентификацию получения продуктов проводили в основном методом рентгенофазного анализа, для чистых соединений был сделан также дифференциально-термический анализ.

Рентгенодифрактограммы снимали на приборе ДРОН-2.0 (Сика излучение, $\Lambda = 1,5418$ A, скорость сканирования I ⁰/мин) обычно в интервале углов 20=20+50⁰. Образцы закрепляли в специальном держателе в гониометрической приставке ГЛ-4. Для минимизации количества анализируемого вещества были изготовлены держатели образцов из оргстекла с цилиндрическим углублением диаметром I5 мм и глубиной 0,3 мм. Масса образца для анализа не превышала IOO мг. Для закрепления вещества на держателе углубление смазывали слоем вазелина, потом насыпали анализируемый продукт, который выравнивали и подпрессовывали предметным стеклом. Образования текстур не наблюдалось.

Для исходных веществ и обоих твердых электролитов определяли относительные интенсивности рефлексов и углы 20.В качестве стандарта использовали порошок вольфрама или NaCl (для коррекции 20).

Межилоскостные расстояния d_{к, к} и вычисляли по формуле Брегга-Вульфа:

$$d_{\Lambda,\kappa,L} = \frac{L}{2 \sin \Theta}$$
 (2.1)

Для соединений с гексагональной симметрией с известными параметрами ячейки а и с были рассчитаны d_{и,к} (по формуле [87]:

$$\mathcal{A}_{h,\kappa,L} = \left(\frac{h^2 + \kappa^2 + h\kappa}{\alpha^2}, \frac{3}{4} + \frac{\ell^2}{C^2}\right)^{-\frac{4}{2}}, \qquad (2.2)$$

где h, k, l – соответствующие индексы для межплоскостных расстояний, которые необходимо подбирать.

Дериватограммы снимали на приборе системы *Paulik - Paulik - Paulik - Paulik - Paulik - Paulik - Faulik - Exdey* при скорости нагревания 5 град/мин в интервале температур от 20 до 300°С. Масса образцов составляла 0, I – 0, 2 г. В качестве стандарта использовали «- Al₂O₃.

2.2. Электрохимические измерения твердоэлектродных ячеек

Обработка серебряных электродов, сборка ячейки

Серебряные электроды изготовляли из фольги Ср 99,99 толщиной 0,1 мм или из пластинки Ср 99,9 толщиной около 0,5 мм в виде дисков. Электроды шлифовали нулевой наждачной бумагой, а затем полировали оксидом хрома (Ш) на фильтровальной бумаге до зеркального блеска. При такой обработке достигается II-I2-ый класс чистоты поверхности. Электроды промывали дистиллированной водой, обезжиривали спиртом и отжигали в кварцевой ампуле при 450°С и вакууме около 10⁻⁴ мм рт.ст. (7.10⁻³ Па) в течение двух часов. Последняя операция позволяла освободить серебро от кислорода, растворенного в металле и стабилизировать количество кислорода, адсорбированного на поверхности.

Сборку ячейки проводили в боксе с инертной атмосферой (азот или аргон). Электроды и электролит запрессовывали в прессформу из органического стекла при давлении 250 МПа. Затем ячейку поместили в стальной патрон с тарельчатыми пружинами. Устройство ячейки и патрона соответствовали описанному в работе [88] (рис.2.1).



Рис.2. I Измерительная ячейка. I-патрон, 2-тарельчатые пружины, 3-прессформа из органического стекла, 4-пуансоны, 5-электрод сравнения, 6-рабочие электроды (Ag), 7-твердый электролит

По окончанию сборки поджим электродов регулировали таким образом, чтобы сопротивление ячейки при частоте IOO кГц было минимальным. Термостатирование ячейки производили либо в термостате *U*-1, заполненном трансформаторным маслом, либо с помощью микрохолодильника ТЛМ. Температуру ячейки контролировали с помощью хромель-алюмелевой термопары.

Измерения импеданса

Импеданс ячеек измеряли с помощью моста Р-568 с нульиндикатором Ф-550, генератором звуковых частот ГЗ-33 с ламповым вольтметром ВЗ-I3. Измерения проводили в диапазоне частот 0,II - I00 кГц при амплитуде около 2 мВ.

Ячейку при каждой температуре выдерживали, пока изменение

значений R_s и C_s при частоте IOO кГц составляли не более I% за время измерения (20-30 мин). Для уменьшения ошибки измерений частота генератора установливалась точно с помощью частотомера ЧЗ-33. При обработке результатов вводилась коррекция на индуктивность токоподводов.

Индуктивность проводов измеряли на приборе Е I2-IA или же определяли с помощью моста с эталонной цепочкой (*R* = 5+IO Om, *C* ≈ 5 мкФ) в интервале частот 20+IOO кГц. Измерения проводили как для проводов с подключенной *RC* цепочкой, так и для собственно *RC* цепочки. Индуктивность для каждой частоты вычисляли по формуле:

$$L = \frac{1}{\omega^2} \left(C_{RC}^{-1} - C_{RC+n\mu\nu b.}^{-1} \right).$$
 (2.3)

Из хорошо совпадающих значений *L* берут среднее значение.В работе использовались провода с индуктивностью 0,25+0,30 мкГн, ошибка определения *L* не превышала 0,01 мкГн.

Измерения на постоянном токе

Ячейки для исследования поведения границ $A_g/P_y A_{g_s}I_6$ и $A_g/P_{g_s}A_{g_{1s}}I_{2s}$ на постоянном токе собирали также, как для переменного тока. Единственное различие состояло в том, что в объем электролита запрессовывали серебряную проволоку диаметром 0,5 мм, служащую электродом сравнения (рис.2.1).

Каждая ячейка перед измерениями на постоянном токе промерялась на переменном токе для получения полного частотного спектра импеданса.

Для потенциодинамических измерений использовали потенциостат П-5827. Регистрацию тока вели с помощью потенциометра КСП-4, потенциал рабочего электрода относительно серебряного электрода сравнения контролировали цифровым вольтметром В7-23. Циклирование потенциала проводили при разных скоростях развер-
тки от 2 мВ/мин до IOO мВ/мин при поляризациях как в катодную, так и в анодную стороны.

Для снятия стационарных поляризационных кривых при малых токах (ниже I мкА) использовали цепь, собранную по схеме, показанной на рис.2.2.



Рис.2.2 Схема для снятия стационарных кривых при малых токах

В качестве делителя напряжения использовали два магазина сопротивлений Р-33, ток измеряли с помощью микровольтамперовеберометра Ф-I8, имеющего малое входное сопротивление. Потенциал рабочего электрода определяли цифровым вольтметром В7-23 (входной ток менее 10⁻¹⁰A).

•

З. ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТВЕРДЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ РуА95 I6 И Ру5 А918 I23

З.І. Твердофазный синтез электролитов

Целью исследования была отработка условий получения чистых стехиометрических соединений *Ру Ад₅ I₆ и Ру₅ Ад₁₈ I₂₃* с минимальным содержанием других фаз.

Поскольку фазовая диаграмма системы иодид пиридиния-иодид серебра не изучена, то помимо исходных веществ и обоих электролитов в системе можно было ожидать образования и других соединений, природа которых могла бы влиять на синтезированный твердый электролит при небольших отклонениях от стехиометрии.

Для определения возможностей применения пиридиниевых ионных проводников следует изучить их устойчивость к воздействию температуры, различных растворителей, атмосферы воздуха.

Перед обсуждением процесса синтеза электролитов необходимо рассмотреть поведение исходных веществ – иодида серебра и иодида пиридиния.

Иодид серебра при существующих условиях получения и использования отвечал кубической γ -фазе (группа симметрии $F\bar{4}3m$, гранецентрированная решетка с параметром а=6,47 Å). На рентгенодифрактограмме γ -AgI (рис.3.1) имеются три линии при углах $2\Theta = 23,7$, 39,2 и 46,4°. Эти линии можно проиндицировать также и для гексагональной /3-AgI решетки с параметрами а = = 4,589 Å, с = 7,509 Å, группа симметрии $\rho_{6,3}mc$, как это указывается в работе [87].

Из литературных данных следует, что *у-АдI* образуется при растирании или осаждении AgI из раствора с избытком ионов Ag^{*}.

В -фаза получается осаждением иодида серебра из раствора с изонтком ионов I⁻, однако она всегда содержит примесь γ -фазн [89]. На рентгенодифрактограммах появление линий в -фазн можно исключить, так как при приготовлении образцов вещество несколько раз подвергали растворению. В некоторых случаях необходимо исследовать образцы с минимальным механическим воздействием при их приготовлении. При этом можно ожидать появление линий также в -фазы. Известно, что в -фаза AgI образуется при охлаждении иодида серебра, нагретого выше температуры перехода в ∞ - фазу (147°C)[90].

Смесь r и r фаз получили при нагревании растертого порошка A_{gI} при I80°C в течение 2 часов с последующим резким охлаждением. Рентгенодифрактограмма смеси обоих фаз показана на рис. 3.1 и индицирована на таблице 3.1.

Иодид пиридиния имеет ромбоэдрическую структуру с параметрами ячейки а = 5,5377 Å, $\alpha = 97,38^{\circ}$, группа симметрии – $R\bar{3}m$.

Сравнение полученной рентгенограммы с данными работы [9I] показало хорошее согласие, отклонения $\mathcal{A}_{k,k,\ell}$ не превышали 0,0I Å (табл.3.2.), что дает основание говорить о возможности достаточно точно индицировать рефлексы и для обоих твердых электролитов.

Иодид пиридиния медленно окисляется на воздухе – об этом свидетельствует побурение вещества при хранении. Температура плавления *РуІ* определялась неоднократно, но данные разных авторов сильно расходятся между собой: 196 [92], 199-202 [93], 214⁰ [94]; эти колебания видимо связаны с различной чистотой исследованного продукта и возможно с его разложением при нагревании.

Возможны несколько вариантов синтеза твердых электролитов на основе органических аммониевых соединений [60]. Во-впервых можно расплавить тщательно растертую смесь исходных веществ и

быстро охладить, после чего последовательно проводить ряд повторных операций перетирания, таблетирования и отжига при температуре около I65^OC. Такая технология [60] описана для твердого электролита на основе *АдI и РуI* (сплавление при температуре выше 250^OC). Испытания показали, что в этом случае происходит разложение *РуI* и загрязнение электролита иодом и другими продуктами разложения.

Другой возможный вариант синтеза – метод пасты. Он заключается в том, что к растертой смеси компонентов добавляется небольшое количество воды, чтобы образовалась паста.Затем эта смесь сущится при 80°С в вакууме, далее следуют перетирание, прессование в таблетки и отжиг. Этот способ хорошо оправдал себя при синтезах тетраалкиламмониевых твердых электролитов [59,60], Для получения пиридиниевых твердых электролитов этот путь оказывается слишком длительным и создает предпосылки для загрязнения электролита. Кроме того из-за хорошей растворимости иодида пиридиния в воде возможны потери этого вещества.

Поэтому для синтеза нами был выбран чисто твердофазный метод, детальный режим которого был отработан заново с использованием указаний, имеющихся в работах [59,60,76].

Для получения соединения $P_{Y}Ag_{5}I_{6}$ таблетки, спрессованные из тщательно растертой смеси $P_{Y}I + 5A_{9}I$ при давлении 300 МПа, помещали в запаянные стеклянные ампулы в атмосфере аргона. Таблетки нагревали до I60⁰C в течение 30 минут, затем температуру снижали и отжиг продолжали при температуре I20⁰C 30 часов (методика A). Операции растирания, прессования и отжига еще дважды повторяли.

Описанные метод проведения твердофазной реакции для получения чистых фаз твердых электролитов в системе иодид пиридиния – иодид серебра дает хорошие результаты. Предложенные в работах [59,60] операции сплавления исходных компонентов или приготовления пасты с использованием растворителей в этом случае можно считать лишними.

Для получения $P_{y_5}A_{g_{18}I_{23}}$ отжиг проводили при 85° С в течение 4-6 дней [83] (методика Б). Даже при такой температуре реакция образования твердых электролитов на основе органических аммониевых соединений протекает с достаточной скоростью. Метод твердофазного синтеза позволяет получить соединения $P_{y}A_{g_5}I_{6}$ и $P_{y_5}A_{g_{18}}I_{23}$ с минимальным количеством примесей других фаз. Более подробно операции получения электролитов описаны в разделе 2.1.

Таблица З.І.

Данные расшифровки рентгенодифрактограмм $f_3 + \mathcal{T} - A_g I$ (A) и $\mathcal{T} - A_g I$ (Б)

A №	2 <i>Q</i> , °	d,Å	I _{OTH.}	hĸl	Б.№	20, °	d,Å	I _{OTH.}	hĸl
I	22,5	3,95	0,42	100	I	23,7	3,75	I,00	III
2	23,8 [¥]	3,74	I,00	002	2	39,2	2,298	0,50	220
3	25,5	3,49	0,23	IOI	3	46,4	I,957	0,28	3II
4	32,9	2,722	0,09	IC					
5	39,4 *	2,287	0,76	IO2					
6	42,8	2,II3	0,23	I03					
7	45,7	I,985	0,06	200					
8	46,5 [¥]	I,953	0,43	II2	-				
9	47,4	I,9I8	0,06	201					

жсовпадение линий 13 и р фаз

Таблица З.2.

Данные	рентгенодифрактограммы	иодида	пиридиния	PyI	
--------	------------------------	--------	-----------	-----	--

N₽	20,°	dh, K, L, Å	I _{oth} .	d, K, L, Å [91]	I _{oth.} *	hKL
I	16,3	5,44	0,12	5,4499	0,80	100
2	21,3	4,17	0,12	4,1678	0,90	IIO
3	24,8	3,59	I,00	3,59I3	I,00	IIO
4	26,9	3,3I	0,09	3,3043	0,80	IIO
5	32,5	2,76	0,05	-	-	III
6	33,0	2,714	0,06	2,7160	0,50	200
7	34,7	2,585	0,08	2,585I	0,80	I20
8	37,4	2,404	0,03	2,4006	0,30	121
9	39,2	2,298	0,12	2,2967	0,30	I20
IO	39,6	2,276	0,03	2,2733	0,40	211
II	43,5	2,080	0,0I	2,0795	0,10	220
12	45,7	I,985	0,3I	I,9864	0,20	IŻI
I3	46,8	I,94I	0,03	I,94I8	0,20	221
I4	50,4	I,8I0	0,03	I,8I04	0,40	030
I5	50,9	I,794	0,04	I,7990	0,30	I 3 0
I6	55,3	I,66I	0,03	I,6603	0,30	I3I
17	55,8	I,647	0,02	I,6458	0,05	I30

*В работе [91] рентгенограмма снималасть методом Гинье для цилиндрического образца, используя Си кал излучение.

Индицирование рефлексов на рентгенодифрактограммах твердых электролитов по параметрам исследований монокристаллов дало удовлетворительные результаты, все рефлексы удается индицировать. Для $P_{\mathcal{Y}}A_{\mathcal{G}s}I_{\epsilon}$ совпадение расчетных и экспериментальных $d_{h,k,\ell}$ весьма хорошее (табл. 3.3.), при этом не наблюдается линий с индексами $ho\ell$ и $hh\ell$, если $\ell = 2n+1$, что

характерно для группы симметрии Ро/тсс [87]. В случае Руз Адия Газ из-за больших параметров ячейки и большого количества рефлексов эта операция становится менее надежной, поэтому дополнительно надо было показать, что линии действительно соответствуют этому соединению. С этой целью получили образцы, промежуточные по составу между обоими твердыми электролитами РуАдь I. и РузАдив I23, а также с избытком РуГ. Эти исследования показали, что линия при 20 = 23,7° отвечает Руз А $g_{18}I_{23}$, а не g - AgI в образцах Руз Адия I23. Добавляя I мас. % РуГ к Руз Адия I23 и повторяя синтез по методике Б, убедились, что эта линия не изменяется, а исчезают линии 25,6° и 33,1°, которые отвечают наиболее сильным рефлексам Рудаль Is. Это означает, что в процессе синтеза Руз Адля I23 из-за разложения РуГ может образоваться некоторое количество Ру Адь I. Таким образом, чтобы получить чистое вещество Руз Адив I23 проводили дополнительный отжиг при 85°С с добавлением РуГ.Количество добавки рассчитывали, проводя рентгенофазовый количест-

венный анализ в двухфазной системе [95, с. 206]. В расчетах использовали формулу

$$I_{1}/I_{2} = k \frac{x}{1-x}, \qquad (3.1)$$

где отношение I_4/I_2 характеризует соотношение интенсивности линии 25,6° к сумме интенсивностей линий 24,9° и 26,1° (отвечают соединению Руз Адия I₂₃),

х - количество Ру Адя Is в массовых долях,

к - константа.

В тех же условиях снимали рентгенограммы также с добавкой IO мас. « Ру Ад. I., тогда соотношение интенсивностей равно

$$I_1'/I_2' = k \frac{x+\alpha}{1-(x+\alpha)}$$
, (3.2)

где а – количество добавки РуАдь Го в массовых долях. Решая систему из двух уравнений, нашли, что при а=10 мас.% Рентгенодифрактограмма твердого электролита Ру Ад Is

N₂	20,°	d,Å	I _{oth} .	hĸL	d'hacr. Å
I	8,3	10,7	0,50	IOO	I0,42
2	I6,8	5,28	0,09	200	5,209
3	22,4	3,97	0,05	210	3 ,9 38
4	25,6	3,49	I,00	300	3,473
				102 211	3,499 3,479
5	28,I	3,18	O,II	II2	3,161
6	29,4	3,04	0,21	202	3,024
7	30,8	2,90	0,15	310	2,889
8	33,I	2,71	0,50	212	2,702
9	35,3	2,54	0,03	302	2,537
IO	37,5	2,40	0,07	320	2,390
II	38,4	2,344	0,29	222	2,338
I2	39,5	2,281	0,16	312	2,281
I3	4I , 4	2,181	0,19	4II	2,174
I4	42,3	2,137	0,05	402	2,I33
I5	43,I	2,099	0,21	500	2,083
	(•			213	2,096
16	45,0	2,014	0,03	322	2,010
TR	10.0	T OTO	0.07	330	2,000 T. 000
17	46,0	1,973	0,07	420	1,969
I8	46,8	I,94I	0,06	412	I,939
19	47,7	I,907	0,15	421	I,903
20	48,5	I,877	0,05	313	I,880
	10.0	T 050	0.00	510	1,871
21	49,0	1,859	0,08	004	1,857

 $P_{Y}A_{g_{5}}I_{6}$, к = 2,7. Для получения чистого $P_{Y5}A_{g_{18}}I_{23}$ добавляли 0,9 мас.% $P_{Y}I$ и дважды повторяли операции синтез по методике Б. Интенсивности линий $2\Theta = 25,6^{\circ}$ и 33, I° снижались до уровня фона, что позволяло заключить, что после этих операций содержание $P_{Y}A_{g_{5}}I_{6}$ в $P_{Y5}A_{g_{18}}I_{23}$ не превышало 2 мас.%.

При синтезе *Ру Адь I*, сразу удалось получить чистое соединение. Это очевидно объясняется меньшей продолжительностью синтеза, хотя температура при этом была выше. Рентгенографически присутствие *р-АдI* констатировать не удалось, чувствительность на эту примесь ниже из-за меньшей абсолютной интенсивности линий.

Чтобы выяснить, какие фазы могут присутствовать в обоих электролитах, проводили синтез образцов, в которые добавляли больше AgI или PyI, чем это требуется по стехиометрии.

При синтезе $P_{Y}A_{g_{s}}I_{s}$ с избытком $A_{g,I}$ на рентгенограмме присутствуют линии $p - A_{g,I}$ (рис.3.2). Если же имеется избыток $P_{Y,I}$, то образуется соответствующее количество $P_{Y,s}A_{g,is}I_{2,3}$. Если получить составы, промежуточные между обоими электролитами, то образуется смесь двух соединений, соответствующая содержанию исходных веществ независимо от режима отжига (методика A или Б). Даже в таблетках состава $P_{Y,I} + 5A_{g,I}$, не прошедших термическую обработку, после двухлетнего хранения при комнатной температуре были обнаружены наряду с иодидом серебра соединения $P_{Y}A_{g_{s}}I_{s}$ и $P_{Ys}A_{g,is}I_{2,3}$. Также после пятилетнего хранения этих таблеток на рентгенограмме имеются линии тех же соединений (рис.3.2).

Эти факты подтверждают, что твердофазный синтез протекает и при комнатной температуре, хотя и крайне медленно. Состав конечных продуктов в основном зависит от соотношения исходных веществ и в меньшей мере зависит от температурного режима, если

Таблица 3.4.

Рентгенодифрактограмма твердого электролита Руз Ад 18 І23

N₽	20,°	d,Å	I _{OTH} .	N₂	20,°	a,Å	I _{OTH.}
I	6,9	12,8	0,83	I9	34,8	2,578	0,45
2	7,3	I2,I	0,88	20	36,I	2,488	0,26
3	10,2	8,6	0,65	2I	36,5	2,462	0,18
4	I4,0	6,33	0,32	22	37,7	2,386	0,08
5	21,0	4,23	0,12	23	38,I	2,362	0,26
6	22,5	3,95	0,77	24	38,9	2,315	0,34
7	23,6	3,77	0,44	25	39,6	2,276	0,71
8	24,9	3,58	I,00	26	40,3	2,238	0,22
9	26,I	3,41	0,61	27	4I,I	2,196	0,64
IO	26,7	3,34	0,46	28	42,2	2,141	0,36
II	27,I	3,29	0,90	29	42,6	2,122	0,44
12	28,3	3,15	0,40	30	43,0	2,103	0,65
13	29,2	3,06	0,12	3I	44,0	2,058	0,19
I4	30,5	2,931	0,09	32	44,8	2,023	0,5I
I5	31,2	2,867	0,09	33	45,5	I,993	0,19
I6	32,I	2,788	0,12	34	46,2	I,965	0,25
17	33,0	2,714	0,08	35	48,I	I,892	0,21
18	33,8	2,652	0,25	36	49,3	I,848	0,17



Рис. 3. I Штрихдиаграммы исходных веществ h + f - AgI(I), f - AgI(2), PyI(3) и соединений $PyAg_5I_6(4), Py_5Ag_{18}I_{23}(5)$ и $PyAg_2I_3(6)$



Рис.3.2 Штрихдиаграммы образца синтеза $P_{Y}Ag_{5}I_{6}$ с избытком $A_{g}I$ (I) и образцов состава $P_{Y}I + 5A_{g}I$, хранившихся при комнатной температуре 5 (2) и 2 (3) года без термической обработки. Фазы: $A - \mathcal{J} - A_{g}I$, $B - P_{Y}Ag_{5}I_{6}$, $B - P_{Y5}Ag_{13}I_{23}$

синтез проводится достаточно длительное время. Промежуточных фаз между составами Ру Ад₅ I₆ и Ру₅ Ад₁₈ I₂₃ не имеются.

Из первого электролита *Ру Ад*₅ *I*₆ можно синтезировать второй *Ру*₅ *Ад*₁₈ *I*₂₃ путем смешивания с добавкой *РуI*. Обратный синтез идет при добавлении *АдI* к *Ру*₅ *Ад*₁₈ *I*₂₃. Взаимные переходы происходят довольно легко.

При добавке 5, IO и I5 мас. $% P_{YI} \ltimes P_{Y5} \land g_{18} I_{23}$ и последующем отжиге при 85⁰С на рентгенограммах появляются линии неизвестной фазы. Так как для состава с добавкой I5 мас. $% P_{YI}$ линии $P_{Y5} \land g_{18} I_{23}$ сводятся к уровню фона рентгенограммы (рис.3.3), то можно заключить, что состав этой фазы близок к $P_{Y} \land g_{22} I_{3}$.



Рис.3.3 Штрихдиаграммы продуктов синтеза при добавке 5 (I), IO (2), I5 (3) мас.% РуГ к Руз Адля I_{23} ; 4 – Ру Адг I_3 , полученный сплавлением смеси РуІ + 2 АдІ. Обозначения линий фаз: Руз Адля I_{23} -- х, Ру Адг I_3 - Δ

Соединение $P_{\mathcal{Y}}Ag_2I_3$ возможно также получить сплавлением $A_{\mathcal{Y}}I$ и $P_{\mathcal{Y}}I$, результаты расшифровки рентгенограммы приводятся в таблице 3.5. Проводимость $P_{\mathcal{Y}}Ag_2I_3$ очень мала, порядка 10^{-5} См/м, ее удалось оценить с помощью переменнотоковых измерений на мосте P-5021. Из работы Датта [96] 1914 года следует, что осадок $P_{\mathcal{Y}}Ag_2I_3$ можно получить прибавлением раствора нитрата серебра к насыщенному водному раствору $P_{\mathcal{Y}}I$. Указания на свойства этого вещества в литературе найти не удалось, поэтому желательно было получить характеристики этой фазы, поскольку $P_{\mathcal{Y}}Ag_2I_3$ может играть важную роль в некоторых процессах в твердых электролитах.

При еще большем содержании $P_{\mathcal{Y}}I$ возможно образование и других соединений, например $P_{\mathcal{Y}}A_{\mathcal{G}}I_2$, но из-за ожидаемой низкой проводимости они интереса не представляют. Это заключение сделано по аналогии с системами $(CH_3)_4NI - A_{\mathcal{G}}I$, $(C_2H_5)_2(CH_3)_2NI - A_{\mathcal{G}}I$, где также известны непроводящие соединения типа $QA_{\mathcal{G}_2}I_3$ [59].В системе $(C_2H_5)_4NI - A_{\mathcal{G}}I$ известны два непроводящих соединения – $(C_2H_5)_4NA_{\mathcal{G}_2}I_3$ и $(C_2H_5)_4NA_{\mathcal{G}}I_2$ ($\mathfrak{G} < 10^{-4}$ См/м)[63]. Система $P_{\mathcal{G}_2}I - A_{\mathcal{G}_2}I$ во многом аналогична указанным.

3.2. Исследование термической стабильности соединений

Py Ags I6 N Pys Ag18 I23

Термическая стабильность твердых электролитов определяет верхнюю границу температур исследования ионных проводников. Желательно точно изучить процессы, протекающие при высоких температурах, поскольку отжиг в ходе получения этих соединений может проводиться вблизи этих температур.

Термографические исследования твердых электролитов *РуАу*₅ *I*₆ и *Ру*₅ *А*₉₁₈ *I*₂₃ дали следующие результаты. Для *РуА*₉₅ *I*₆ начало разложения наблюдается с I75⁰C с уменьшением массы образца (рис. 3.4). Этот результат согласуется с температурой разложения Ру Ад₅ I₆ - 170°С, приводимой в [76]. Эндоэффект при 260°С связан с плавлением и одновременным разложением электролита.



Рис.3.4 Дериватограмма твердого электролита Ру Ад5 I6 навеска I30 мг

Термограмма $P_{y_5} A_{g_{18}} I_{23}$ (рис.3.5). показывает присутствие эндоэффектов при I47, I68 и 245°С. Для выяснения природы первых двух эффектов были проведены дополнительные эксперименты. Образцы $P_{y_5} A_{g_{18}} I_{23}$ запаивали в вакуумированные ампулы и выдерживали в течение 6 часов при I40, I60 и I80°С, после охлажления образцов для них получали рентгенодифрактограммы. Оказалось, что после отжига при I40°С состав образца не изменялся, при I60°С значительная часть образца превратилась в $P_{y} A_{g_5} I_{6}$ и частично в $P_{y} A_{g_2} I_{3}$, а при I80°С образец содержал только Ру Ад₅ I₆. Полученные результаты свидетельствуют о стабильности соединения Ру₅ Ад₁₈ I₂₃ до I40°C.

Таблица 3.5.

Ne	20,°	d, Å	I _{OTH} .	N₂	20,°	d,Å	I _{OTH.}
I	10,2	8,7	I,00	17	36,8	2,442	0,35
2	II,6	7,6	0,51	I8	38,2	2,356	0,3I
3	I6 , 7	5,3I	0,13	19	38,7	2,327	0,14
4	20,4	4,35	0,08	20	39,9	2,259	0,09
5	21,3	4,17	0,50	21	40,2	2,243	0,13
6	21,9	4,06	0,57	22	41,2	2,191	0,35
7	22,4	3,97	O,II	23	4I,4	2,181	0,38
8	23,4	3,80	0,89	24	42,I	2,146	0,14
9	25,4	3,5I	0,09	25	43,2	2,094	0,16
IO	26,3	3,39	0,35	26	43,7	2,071	0,14
II	27,5	3,24	0,58	27	44,6	2,032	0,12
12	28,6	3,12	0,22	28	45,9	I,977	0,07
13	3I,5	2,840	0,13	29	46,8	I,94I	0,07
I4	32,4	2,763	0,44	30	48,2	I,888	0,07
I5	34,0	2,637	0,08	3I	49,3	I,848	0,04
16	35,3	2,543	0,23				

Результаты расшифровки рентгенодифрактограммы соединения Ру Ад Із

Очередной эксперимент при нагревании *Руз Адля I*₂₃ при 185°С в течение IO минут, I, 2 и 4 часов и последующем охлаждении дал следующие результаты – при IO минутном отжиге большая часть образца превратилась в *Ру Адз I*₆ и *Ру Ад I*₃, *Руз Адля I*₂₃ мало осталось (рис. 3.6), после одночасового отжига в образце имеются только *Ру Адз I*₆ и *Ру Адз I*₃. После двухчасового эксперимента Ру Ад₂ I₃изчезает и образуется смесь Ру₅ Ад₁₈ I₂₃ и Ру Ау₅ I₆. Далее при четырехчасовом опыте количество Ру₅ Ад₁₈ I₂₃ вновь становится малым, остается в основном Ру Ад₅ I₆.

Термограмма *Ру Ад I*₃ показывает эндоэффект при I48^оС (рис. 3.7), отвечающий визуальным наблюдениям плавлению *Ру Ад I*₃. При нагревании образца *Ру Ад I*₃ при I85^оС в течение двух часов часть вещества разлагается и после охлаждения расплава в *Ру Ад I*₃ остается некоторое количество обоих твердых электролитов (рис. 3.6).

Наблюдая за процессом плавления $P_{9.5}A_{9.18}I_{2.3}$ в капилляре можно было констатировать, что температура начала плавления зависит от скорости нагревания. При скорости нагрева около I ⁰/мин плавление наблюдается при I57⁰C, при большей скорости нагрева (около 3 ⁰/мин) плавление происходит при I63⁰C, что весьма хорошо согласуется с термограммой (рис.3.5).



Рис.3.5 Дифференциальная кривая нагревания твердого электролита Руз Адив I23

Рис. 3.6 Штрихдиаграммы образцов $P_{y_5} A_{g_{18}} I_{23}$ после термообработки при I85^OC в течение IO минут (I), I часа (2), 2 часов (3), 4 часов (4) и образца $P_{y} A_{g_2} I_3$ после двухчасового нагревания (5). Фазы: А – $P_{y} A_{g_5} I_6$, Б – $P_{y_5} A_{g_{18}} I_{23}$, В – $P_{y} A_{g_2} I_3$



Рис. 3.7 Дифференциальная кривая нагревания соединения РуАд2 Із

Можно предложить следующую схему разложения *Руз Ауза I*гз : I) диспропорционирование выше I40⁰C

3 Ру₅ Ад₁8 I₂3 → *FPy* Ад₂I3 + 8 РуАд₅ I₆ (3.3) 2) медленное разложение типа

$$g P_{y} A_{g_{2}} I_{3} \rightarrow 4 P_{y} I + P_{y_{5}} A_{g_{18}} I_{23} \qquad (3.4)$$

$$5 P_{y_5} A_{g_{18}} I_{23} \rightarrow 7 P_{yI} + 18 P_{y} A_{g_5} I_6$$
 (3.5)

$$5 P_{y} A_{g_{2}} I_{3} \rightarrow 3 P_{y} I + 2 P_{y} A_{g_{5}} I_{6} \qquad (3.6)$$

Процессы (3.4) – (3.6) протекают медленно, поэтому они не проявляются в термограмме в виде тепловых эффектов. Иодид пиридиния разлагается с виделением иода, образуя, по видимому, рентгеноаморфные продукты. Интенсивность самой сильной линии *РуI* даже в смеси исходных веществ состава *РуI + 5 АуI* весьма низка, поэтому можно утверждать, что присутствие малых количеств иодида пиридиния в смеси разных продуктов рентгенографически не будет заметно.

Дифференциальную кривую нагревания $P_{9.5}A_{9.18}I_{23}$ (рис.3.5) можно объяснить следующим образом. Эндоэффект при I47^OC соответствует плавлению небольшого количества $P_{9.4}A_{9.2}I_3$, который успел образоваться і в начале разложения $P_{9.5}A_{9.18}I_{23}$. Эффект при I68^OC можно связать с быстрым диспропорционированием преобладающей части $P_{9.5}A_{9.18}I_{23}$ и одновременным плавлением образовавшегося $P_{9.4}A_{9.2}I_3$. Эффект при 245^OC соответствует плавлению твердых продуктов после разложения (например, $P_{9.4}A_{9.5}I_6$).

3.3. Начальные стадии твердофазного синтеза

Рассмотрим начальные стадии синтеза соединений *РуАу*₅ *I*, *Ру*₅ *Аg*₁₈ *I*₂₃ . Тщательно растертые смеси исходных веществ, соответствующие стехиометрии указанных соединений, прессовали в таблетки и 30 минут нагревали при I65⁰C, что отвечает методике синтеза *РуА*₉₅*I*₆. Получали следующий результат – в смеси $P_{\mathcal{Y}I} + 5 A_{\mathcal{G}I}$ значительная часть образца превратилась в $P_{\mathcal{Y}}A_{\mathcal{Y}_5}I_6$, имелось небольшое количество $P_{\mathcal{Y}_5}A_{\mathcal{Y}_{18}}I_{23}$ и остаток непрореагировавшего $A_{\mathcal{G}I}$ (рис.3.8). Если сократить длительность нагрева до 5 минут, то в этой смеси можно заметить также линии $P_{\mathcal{Y}}A_{\mathcal{G}_2}I_3$.

Процесс получения твердого электролита *Ру Ау*₅ *I*₆ может начаться с образования соединения *Ру Ау*₂ *I*₃, которое далее в реакции с *Ау I* дает *Ру*₅ *Ау*₁₈ *I*₂₃ и наконец *Ру Ау*₅ *I*₆. Это предположение подтверждается тем, что в объеме таблеток после термообработки при I65⁰C находятся небольшие включения вещества, подвергающегося плавлению, что может быть только *Ру Ау*₂ *I*₃.

Если снизить температуру термообработки до I30⁰С, то в этой смеси нельзя заметить линий $P_{\mathcal{Y}}A_{\mathcal{G}_2}I_3$, хотя осталось достаточное количество непрореагирующего $A_{\mathcal{G}}I$ (рис. 3.9), здесь в основном происходила прямая реакция образования $P_{\mathcal{Y}}A_{\mathcal{G}_5}I_6$.

Для $P_{y_5}A_{g_{18}}I_{23}$ термообработка смеси исходных веществ как при 165°С, так и при 130°С дает как $P_{y_5}A_{g_{18}}I_{23}$, так и $P_{y}A_{g_5}I_{6}$ и $P_{y}A_{g_2}I_3$ (рис. 3.8 и 3.9).

Если нагревать смесь $P_{\mathcal{Y}}I + 2A_{\mathcal{Y}}I$ при ISO^OC, то образуются также все три соединения (рис.З.9), при нагревании до I65^OC смесь быстро плавится. После охлаждения расплава оказалось,что образовалось только соединение $P_{\mathcal{Y}}A_{\mathcal{Y}_2}I_3$, притом более чистое, чем получаемое твердофазным методом из $P_{\mathcal{Y}_5}A_{\mathcal{Y}_{18}}I_{25}$ и $P_{\mathcal{Y}}I$.

Все указанные факты свидетельствуют о сложности процесса синтеза $P_{Y}A_{95}I_{6}$ и $P_{Y5}A_{918}I_{23}$ из иодидов серебра и пиридиния. Образование твердых электролитов возможно как прямым твердофазным синтезом, так и через образование второго электролита, а также через $P_{Y}A_{92}I_{3}$. На рентгенограмме образовавшихся продуктов после длительного хранения смеси $P_{Y}I + 5A_{9}I$ (рис. 3.2) были рефлексы, характерные для обоих электролитов, но не $P_{Y}A_{92}I_{3}$. Это указывает, что присутствие $P_{Y}A_{92}I_{3}$ в начале процесса син-

Рис.3.8 Штрихрентгенограммы смесей исходных веществ после термообработки при I65^oC: I) $P_{yI} + 5A_{gI}$, 30 минут; 2) $P_{yI} + 5A_{gI}$, 5 минут; 3) $5P_{yI} + 18A_{gI}$, 30 минут. Фазы: A - A_{gI} , B - $P_{y}A_{g_5I_6}$, B - $P_{y_5}A_{g_{18}}I_{23}$, $\Gamma - P_{y}A_{g_2}I_3$



Рис.3.9 Штрихрентгенограммы смесей исходных веществ после двухчасовой термообработки при I30°C: I) PyI+5AgI; 2) 5PyI + + 18 AqI; 3) PyI+2AgI. Обозначения линий фаз,как на рис.3.8

теза определяется как температурой (выше 148° С образование $P_{\mathcal{Y}}A_{\mathcal{P}_2}I_3$ происходит особо легко), так и составом синтезируемого соединения (чем ближе к $P_{\mathcal{Y}}A_{\mathcal{P}_2}I_3$ по содержанию исходных компонентов, тем легче образуется это соединение). Поэтому возможны различия в ходе образования твердых электролитов из иодидов пиридиния и серебра при высоких и низких температурах.

3.4. Стабильность твердых электролитов

Стабильность твердых электролитов к воздействию внешных условий определяет режим работы, при котором следует работать, чтобы состав и свойства электролита оставались неизменными.

Пиридиниевые твердые электролиты весьма устойчивы на воздухе без дополнительной осушки. В этом отношении испытали $P_{\mathcal{Y}} Ag_5 I_6$ как наиболее перспективное соединение для практического использования. Было констатировано, что при хранении таблеток $P_{\mathcal{Y}} Ag_5 I_6$ в закрытом сосуде в атмосфере воздуха при обычной влажности при комнатной температуре признаки разложения после двухлетнего хранения не наблюдались (нет примесей других фаз). После пятилетнего хранения в рентгенограмме электролита наблюдается примесь h и f - фаз AgI.

После отжига этих образцов, снова подвергнутых растиранию и прессованию в таблетки, в течение 30 часов при I20⁰C примесь *AgI* исчезла. Это показывает, что разложение электролита весьма легко можно предотвратить дополнительным отжигом.

Было испытано также воздействие разных растворителей на электролит *РуАу*₅ *I*₆. На 0, I г тонко растертого порошка электролита наливали около 2 мл растворителя (без дополнительной осушки) и испаряли вблизы температуры кипения соответствующей жидкости. Для оставшихся продуктов снимали рентгенограммы.

Результаты испытаний показали, что при воздействии толуола, этилового спирта, бензола, гексана, хлороформа, тетрахлор-

углерода состав твердого электролита не меняется или меняется очень мало. При воздействии воды, пиридина, этилового эфира *РуАдь I*, частично разлагается (рис.З.IО), а диоксан разлагает электролит полностью. Продуктами разложения являются *А* и *J*-*AgI* и возможно *РуI*, который рентгенографически не обнаруживается.

Результаты испытаний показывают, что твердый электролит *Ру Адь I* весьма устойчив и с ним можно работать в атмосфере воздуха без особых предосторожностей. Электролит хорошо сохраняется в сухой атмосфере (например, в эксикаторе или запаянный в ампуле). Аналогично можно характеризовать и *Руь Адия I* 3.



Рис. 3.10 Рентгенограммы *РуАдь Г* после воздействия растворителей: I — вода, 2 — пиридин, 3 — этиловый эфир, 4 — диоксан. Линии фаз: A — *Аз* и *J*-*АдI*, Б — *РуАдь Г*

Py Ags I6 I Pys Agis I23

Для измерения электропроводности использовали ячейку типа Ау/твердый электролит/Ау с двумя одинаковыми гладкими серебряными электродами.

Сопротивление, измеренное на переменном токе в общем случае равно [1]:

$$R_{u_{3}n} = \int \frac{1}{5} + 2\frac{\Theta}{5} , \qquad (3.7)$$

где $\int - y$ дельное сопротивление электролита ($\int = \frac{4}{6}$),

О - эффективное сопротивление границы контакта электрод электролит,

5 - площадь геометрической поверхности,

l - толщина слоя электролита.

Так как $SR_{u_{3''}} = 2\Theta + fl$, то график $SR_{u_{3''}} - l$ при фиксированной частоте должен иметь вид прямой с наклоном, равным f. Такой прием использовался, например, при измерениях проводимости $Ag_{*}RbI_{5}$ [97]. Также для определения проводимости $PgAg_{5}I_{6}$ [76] использовали тот же прием, однако электроды были приготовлены из прессованной смеси порошков серебра и твердого электролита.

В данной работе измерения проводили в широком диалазоне частот, использовались гладкие электроды, сопротивление электролита отделяли от остального импеданса границы A_g /твердый электролит экстраполяцией в координитах $R_s - 4/\omega C_s$ на бесконечную частоту. Это позволяло исследовать температурную зависимость сопротивления электролита, а также остальных параметров импеданса (гл. 4) для отдельных ячеек.

Поджим электродов после сборки ячейки регулировали таким образом, чтобы сопротивление ячейки при частоте IOO кГц было минимальным. Испытания для ячейки, зажатой в гидравлическом прессе, покозали, что сопротивление ячейки чувствительно к поджиму, особенно для электролита *Ру Адь I*. Чрезмерное увеличение давления вызывает сильное возрастание сопротивления ячейки. Такой факт для *Ру Адь I*. был обнаружен в работе [98] при давлениях до 200 МПа. Измерения показали, что оптимальное давление поджима ниже 20 МПа при комнатной температуре, что обеспечивает устойчивый контакт электродов с электролитом.

Температурная зависимость проводимости *РуАдъГ* имеет некоторые особенности. Как видно из рис.З.II, данные проводимости образуют два ряда точек, лежащих на двух паралельных кривых. Перегиб между двумя ветвями кривых соответствует температуре 42°C. Энергия активации проводимости выше этой температуры 0,20 эВ, ниже 0,52 эВ.

Нижною кривую электропроводности получили в измерениях от комнатной температуры как при ее понижении до -23°С и последующем повышении до 83°С, так и при прямом нагреве от 21 до 75°С. Потом ячейку охладили ниже 40°С и нагревали до 83°С. Продолжая эксперимент при длительной выдержке ячейки около 83°С и понижении температуры до -22°С получили верхнюю кривую электропроводности. Значение электропроводности для другой ячейки после охлаждения от 84°С до комнатной температуры переместилось на верхнюю кривую электропроводности (рис.3.11). Из рис.3.11 также видно, что большая часть точек, взятых из работы [76],ложится на верхнюю кривую, а некоторые попадают на нижнюю кривую.

Такое явление можно назвать температурным гистерезисом проводимости. Переход от нижней кривой электропроводности к верхней наблюдается при охлаждении ячеек с температуры около 80° С ниже температуры перегиба. После этого температурная зависимость электропроводности следует верхней кривой независимо от дальнейшего режима температуры.



Рис. 3. II Температурная зависимость удельной проводимости Ру Ад₅ I₆:

- I ячейка А после нагрева при 83°С, охлаждение,
- 2 данные Геллера Оуэнса [76],
- 3 ячейка Б, нагрев,
- 4 ячейка А, нагрев,
- 5 точка для ячейки А после выдержки при 75°С,
- 6 точка для ячейки Б после снижения температуры от 84°С

Наряду с гистерезисом необходимо отметить медленное установление равновесных значений проводимости при изменении температуры. Особенно это было заметно при снятии верхней кривой проводимости при температурах выше 40°С. Хотя ячейка была помещена в термостат, который приходил в равновесие при установлении нового значения температуры за 30-40 минут, значения параметров импеданса ячейки устанавливались в течение длительных времен – до I2 часов.

Отрезки верхней кривой проводимости выражаются следующими уравнениями:

при
$$42^{\circ} < t < 83^{\circ}$$

 $6T = 1.05 \cdot 10^{*} \exp(-0.198/\kappa T),$ (3.8)

при
$$-22^{\circ} < t < 42^{\circ}$$

 $GT = 1,32 \cdot 10^{12} exp(-0,515/kT)$ (3.9)

Для нижней кривой можно использовать уравнения:

при
$$42^{\circ} < t < 84^{\circ}$$

 $GT = 0.76 \cdot 10^{7} \exp(-0.198/kT),$ (3.10)
при $-23^{\circ} < t < 42^{\circ}$

$$\sigma T = 0.91 \cdot 10^{12} \exp(-0.515/kT)$$
(3.II)

Наблюдаемый гистерезис проводимости не приводит к изменению энергии активации, но проявляется исключительно в изменении предэкспоненциального множителя. Такой эффект, как и медленность установления равновесной проводимости обусловлены конечной скоростью изменения заселенности различных типов мест в решетке $P_{\mathcal{Y}} A_{g_5} I_6$ и тем, что ионы A_{g^*} , находящиеся на разных местах, дают различный вклад в проводимость.

В работе [30] отмечается, что $P_{\mathcal{Y}}A_{\mathcal{G}_5}I_6$ – электролит особого типа, в котором заселенность разных типов мест сильно зависит от температуры, в то же время заселенность $A_{\mathcal{G}}^+$ ионов по разным позициям в $A_{\mathcal{Y}4}R\delta I_5$ не меняется в широком интервале температур (от -45° до I35°C). Существование перегиба при 42°C указывает на изменение механизма электропроводности, по достижении этой температуры в *m*-места кристаллической решетки *Py Ay₅ I*, переходит столько ионов серебра, что они все практически становятся подвижными. Следует указать, что этот переход плавный, его температура хорошо не обусловлена, из данных работы [76] получено значение ниже 50°C, из данных по теплоемкости [77] около 37°C, в этой работе 42°C.

Можно предположить, что гистерезис проводимости связан не только с кристаллографическими особенностями РуАдь Is, но также с изменениям механизма электропроводности. Не последнюю роль здесь, очевидно, играет также влияние давления поджима ячейки и температурный режим перехода. В зависимости от перечисленных условий и истории электролита возможны 2 энергетически разные состояния ионов Ад в кристаллической решетке (возможно и 2 температурные функции заселенности). Переход из одного состояния в другое связан через температуру перегиба электропроводности. Разброс значений электропроводности ЛЛЯ разных ячеек можно объяснить допуская, что могут существовать области кристаллических структур с обоими состояниями. При 25°С значение электропроводности Ру Адь Га находится в пределах 5,9 + 8,6 См/м (из-за влияния гистерезиса проводимости). Такое большое изменение проводимости нельзя объяснить только пористостью электролита и его уплотнением в ходе повышения температуры. На это указывают результаты определения плотности соединений РуАд5 Г. РузАд18 Г23 и РуАд2 Г3 прессованием таблеток и определением их геометрических размеров. Таблетки прессовали в стальной прессформе диаметром 5 мм при давлении 250 МПа, т.е., при условиях прессования ячеек с электродами.Полученные значения – для PyAgs Is 4,86 ± 0,05 г/см³ (рентгеновская плотность – 4,92 г/см³ [76]), для $P_{y_3}A_{g_{18}}I_{23}$ – 4,22 ± 0,07 г/см³ (рентгеновская – 4,32 г/см³ [83]). Плотность прессовок достигает 98–99% от рентгеновской, это значит, что с пористостью электролита можно практически не считаться. Для соединения $P_{y}A_{g_2}I_3$ получено значение 3,59 г/см³.



Рис. 3.12 Температурная зависимость удельной проводимости Руз Адия I23

Электронную проводимость *РуАуъ Is* оценили ниже IO⁻⁶ См/м из измерений с ячейкой пириграфит/*РуАуъ Is* / Ау методом Вагнера [44]. Это означает, что участием электронов в общей электропроводности твердого ионного проводника можно пренебречь.

Для второго электролита *РузАдля I*23 температурная зависимость проводимости (рис.З.I2) в интервале температур от -I6⁰ до 61⁰С выражается уравнением

GT = 3,64 · 10⁵ ех/г (-0,191/кТ) (3.12) При 25⁰С электропроводность имеет величину 0,72 См/м, что несколько ниже результата, сообщенного Геллером с соавторами [83] 0,8 См/м. Энергия активации проводимости также отличается от значения 0,21 эВ, приводимых в работах [77,83]. Эти расхождения могут быть обусловлены тем, что авторы этих работ для измерения электропроводности использовали амальгамированные серебряные электроды. Амальгама серебра может проникнуть вглубь объема электролита вблизи серебряных электродов и тем самым уменьшить толщину таблетки электролита, уменьшая и сопротивление ячеек. Разложения электролита из-за действия амальгами, очевидно, не происходит, так как измерения проводимости в широком интервале температур от 90 до 400 К низких фазовых переходов или других аномалий не показали [77].

В этом разделе разработана и обоснована методика твердофазного синтеза чистых ионных проводников $P_{y}A_{g_{5}}I_{6}$ и $P_{ys}A_{g_{18}}I_{23}$ без примесей других фаз. Изучена термическая стабильность электролитов, показано, что соединение $P_{y}A_{g_{5}}I_{6}$ стабильно до 175° С, а соединение $P_{ys}A_{g_{18}}I_{23}$ – до 140° С. В ходе исследований найдено соединение $P_{y}A_{g_{2}}I_{3}$ с очень низкой проводимостью, которое образуется в начальных стадиях твердофазного синтеза и в процессе диспропорционирования $P_{45}A_{g_{18}}I_{23}$.

Показано, что твердый электролит Ру Адь Is стабилен на воздухе и к воздействию различных растворителей – толуола, бензола, ацетона, хлороформа и других.

Исследована элетропроводность твердых электролитов, для *Ру Адь I* обнаружено явление гистерезиса проводимости, выражающийся в изменении абсолютных значений электропроводности без изменения энергий активации. Величина электропроводности этого соединения при 25°С имеет значение до 8,6 См/м, что достаточно для практического использования.

4. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРАНИЦЫ $A_{9}/P_{9}A_{95}I_{6}$ МЕТОДОМ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

4.1. Модели импеданса границы электрод/твердый электролит

Прежде, чем рассматривать границу обратимый серебряный электрод/твердый электролит, необходимо обсудить теоретические основы, которые используются для интерпретации и обработки полученных результатов.

Известны две модели, объясняющие частотную зависимость составляющих электрохимического импеданса ячеек, включающих металлические необратимые (блокированные) электроды и твердый электролит, т.е., Ме /ТЭЛ/ Ме.

Одна из этих моделей была рассмотрена впервые Бауэрле [99] и Перфилиевым [100] и может быть названа моделью релаксации объемной проводимости. Сущность ее сводится к тому, что в объеме поликристаллического твердого электролита перенос заряда между отдельными зернами затруднен, благодаря чему возникает межзеренное комплексное сопротивление, моделируемое паралельно включенными емкостями Сь и сопротивлениями Я, межзеренных границ.Полный импеданс ячейки включает также объемные сопротивления отдельных зерен R. и емкости границы электрод-электролит C. Описание -MIX педанса ячейки для такой модели связано с определенными трудностями, хотя отдельному зерну электролита и можно приписать определенную эквивалентную схему (рис.4.I), но в связи с тем, что зерна между электродами образуют связную трехмерную структуру, простое суммирование по числу зерен в направлении, перпендикулярном поверхности электродов, не дает правильных количественных зависимостей. Параметры импеданса могут быть определены В **JTOM** случае на основе теории матричных гетерогенных систем. При обыч-

но используемых частотах (до I МГц) уравнение импеданса приводится к виду [IOI]:

$$\overline{Z} = \frac{1}{2n\mu y_{1}} + \frac{1}{2\mu} \left[\frac{y_{0}}{y_{0}^{2} + B_{0}^{2}} - j \frac{B_{0}}{y_{0}^{2} + B_{0}^{2}} \right]. \quad (4.1)$$

Здесь

$$n = (1 - \Theta) / (2 + \Theta) , \qquad (4.2)$$

$$/2 = \frac{0.5 + \Theta}{1 - \Theta} + \frac{4}{3} + \frac{4}{3} , \qquad (4.3)$$

где Θ - объемная доля зерен твердого электролита,

- 4- проводимость объема зерен электролита,
- У., В. активная и реактивная часть адмитанса межзеренных границ.



Рис.4.І Эквивалентная схема зерна электролита

В этом случае частотные зависимости сопротивления (\mathcal{R}_s) и емкости (\mathcal{C}_s) ячейки должны исчезать при использовании достаточно совершенных монокристаллических образцов. Параметры, относящиеся к электролиту, зависят от межэлектродного расстояния ℓ , т.е., должны выполняться соотношения, соответствующие схеме (рис.4.I)[102]:

$$R_{5} = \left[\vec{R_{o}} + \frac{\vec{R_{b}}}{1 + \omega^{2} R_{b}^{2} \vec{C_{b}^{2}}} \right] \cdot l , \qquad (4.4)$$

$$\frac{1}{\omega C_{s}} = \frac{1}{\omega C_{s}} + \frac{\omega \bar{R}_{b}^{2} \bar{C}_{b}}{1 + \omega^{2} \bar{R}_{b}^{2} \bar{C}_{b}^{2}} \cdot \ell \qquad (4.5)$$

Здесь символами \bar{C}_b , \bar{R}_b обозначены соответствующие величины при $\ell = I$.

Вторая модель была разработана Графовым и Укше [1,103] и может быть названа моделью релаксации двойного электрического слоя. В основе этой модели лежат следующие соображения. На идеально поляризуемом блокированном электроде перенос заряда через границу считается невозможным, а протекание переменного тока обеспечивается путем адсорбции и десорбции ионов, которые образуют двойной электрический слой. Изменение концентрации адсорбируемых ионов требует их подвода из глубины кристалла. Но так как отсутствует индиферентный фон (электролит), изменение KOHцентрации частиц влечет за собой появление объемного заряда, который тормозит диффузию данного сорта частиц. Компенсация ЭTОго заряда возможна за счет движения ионов и вакансий в жесткой решетке электролита. Считая для определенности, что движутся положительно заряженные вакансии анионной подрешетки и что заряды катионных и анионных вакансий одинаковы, электродный ITDOцесс можно представить в виде схемы, показанной на рис.4.2.

Считая, что концентрация подвижных носителей достаточно велика, чтобы пренебречь диффузностью двойного слоя, можно виделить две области пространства вблизы электрода: тонкую область плотного двойного слоя (порядка ионного диаметра) и протяженную область, в которой происходит движение носителей заряда. Потоки носителей заряда между двумя плоскопараллельными электродами определяются их диффузией и миграцией в электрическом поле. Диффузная часть слоя считается квазинейтральной из-за малой плотности заряда, так как ее толщина большая. Это означает, что отклонения концентраций носителей зарядов обоих знаков в любой точке кристалла одинаковы.

Общий скачок потенциала между электродом и электролитом складывается из скачков потенциала в плотном и квазинейтральном слое. Из этого следует [I], что для квазинейтральной области вы-

полняется уравнение Фика

$$\frac{\delta c_1}{\delta t} = \partial_{\mathcal{P}\varphi} \frac{\delta c_1}{\delta y^2}, \qquad (4.6)$$

где $\mathcal{D}_{\mathcal{FP}} = t_1 \mathcal{D}_2 + t_2 \mathcal{D}_1$ – эффективный коэффициент диффузии,

t - число переноса,

с - концентрация носителей заряда.

Индексы I и 2 указывают соответственно на положительные и отрицательные носители заряда.



Рис.4.2 Схема электродного процесса на границе ионный кристалл/инертный электрод.

> а, s, v - ионы в адсорбированном состоянии, у поверхности и в глубине электролита

I - катионы, 2 - анионные вакансии

Скачок потенциала в квазинейтральной области при малых отклонениях от равновесия равен

$$\Delta \mathcal{G}_{1} = \frac{\mathcal{D}_{2} - \mathcal{D}_{1}}{\mathcal{U}_{2} + \mathcal{U}_{1}} \cdot \frac{\Delta C_{15}}{C_{100}}$$
(4.7)

Здесь $C_{1\infty}$ обозначает концентрацию положительных носителей заряда на бесконечном удалении от электрода, ΔC_{13} – отклонение концентрации от равновесия на границе двойного слоя и диффузионной области; ω_1 , ω_2 – подвижности носителей заряда. Поток носителей заряда

$$V_{1} = V_{10} / RT \left(\Delta \tilde{\mu}_{1} - \Delta \mu_{1}^{s} \right)$$

$$(4.8)$$

выражается через отклонения электрохимического потенциала носителей заряда в адсорбированном состоянии

$$\Delta \mu_1 = \tilde{\mu}_{1A_1} \Delta A_1 + \tilde{\mu}_{1A_2} \Delta A_2 \qquad (4.9)$$

и на границе с плотным двойным слоем

$$\Delta \tilde{\mu}_{1}^{s} = - z F \Delta \mathcal{G}_{2} + \frac{RT}{C_{1}} \Delta C_{15} \qquad (4.10)$$

Символы V_{10} обозначают поток обмена, A_1 , A_2 – количества адсорбированных носителей тока, ΔS_2 – скачок потенциала в плотном двойном слое. Отметим, что $\tilde{\mu}_{1A_1}$ и т.п. обозначают производные электрохимического потенциала типа $\left(\frac{\delta \tilde{\mu}_1}{\delta A_1}\right)_{A_2}$.

Используя уравнения (4.8 – 4.10) также для носителей заряда второго сорта и применяя метод комплексных амплитуд и эквивалентного многополюсника [I,IO3], можно получить соответствующую эквивалентную схему (рис.4.3,а), которая характеризует адсорбнию, диффузию обоих носителей заряда, а также их взаимодействие при адсорбнии.

Для сверхионных проводников с учетом их особенностей (разупорядоченная катионная подрешетка) можно пренебречь диффузионными импедансами $Z'_{w_{12}}$, $Z_{w_{12}}$ и адсорбционным сопротивлением R_{14} . Тогда можно получить схему (рис.4.3,6), характеризуемую выражением

$$Z = \{ j \omega C_1 + [R_2 + (j \omega C_2)^{-1} + (1 - j) W_2 \omega^{-4/2}]^{-1} \}$$
(4.II)

Элементы уравнения (4.II) и эквивалентной схемы (рис.4.3,б) связаны с кинетическими и адсорбционными характеристиками системы следующими соотношениями [104]:

$$C_1 = F^2 / \tilde{\mu}_{1A_1} ,$$

•

$$C_{2}^{-1} = s(\tilde{\mu}_{2A_{2}} - \tilde{\mu}_{1A_{2}}^{2} \tilde{\mu}_{1A_{1}}^{-1})/F^{2}, \qquad (4.12)$$

$$R_{2} = sRT/F^{2}V_{20}, \quad s = \tilde{\mu}_{1A_{1}}^{2}/(\tilde{\mu}_{1A_{1}} - \tilde{\mu}_{1A_{2}})^{2},$$

$$W_2 = SRT/F^2 C_2 D^{\frac{4}{2}} 2^{\frac{4}{2}},$$

где C₂, S₂, V₂₀ соответственно концентрация, коэффициент диффузии и поток обмена анионных вакансий.



Рис.4.3 Эквивалентные схемы:

а) электродных процессов согласно схеме рис.4.2,

б) границы индиферентный электрод/твердый электролит.

Если электрод обратим относительно подвижных катионов, то импеданс двойного слоя шунтируется сопротивлением фарадеевской реакции (рис.4.4,а), т.е., реакции переноса заряда через границу электрод-электролит, например,

$$A_g \rightleftharpoons A_g^+ + e \quad (4.13)$$

В принципе сопротивление \mathcal{R}_{F} характеризует электрохимическую реакцию при малых отклонениях от равновесия, когда вольтамперная характеристика может считаться линейной. При этом значение \mathcal{R}_{F} может характеризовать как скорость перехода электрона на разряжаемый ион, так и скорость встраивания адатома на поверхность металла в кристаллическую решетку или скорость рекомбинации образующихся атомов в молекулы (например, водородный электрод).



Рис.4.4 Эквивалентные схемы:

- а) границы обратимый электрод по основным носителям заряда/твердый электролит,
- б) границы обратимый электрод по неосновным носителям заряда/твердый электролит

Далее обсудим факты, которые подтверждают модель релаксации двойного слоя и позволяют пренебречь импедансом межзеренных границ для значительного числа объектов – во всяком случае для электролитов на основе АqI.

Сперва рассмотрим зависимость измеряемых сопротивлений и емкостей от толщины слоя электролита между двумя плоскопараллельными электродами. Сопротивление образца при наличии электродного импеданса равняется
$$R_{s} = \int \frac{\ell}{S} + 2\frac{\Theta}{S}, \qquad (4.14)$$

- где $\int удельное$ сопротивление электролита,
 - Эффективное сопротивление контакта электрод/электролит,
 - слоя электролита,
 - 5 геометрическая поверхность электрода.

Реактивная часть импеданса для образцов, межзеренный импеданс которых несуществен, не должна зависеть от толщины образца, разумеется, если граница электрод/электролит хорошо воспроизводима и измерения ведутся при фиксированной частоте. Для ячейки, где существенным является межзеренный импеданс, измеряемая емкость должна уменьшаться с увеличением межэлектродного расстояния согласно уравнению (4.5).

Другой отличительной чертой обеих моделей является присутствие импеданса Варбурга при релаксации двойного слоя. Для первой же модели наличие импеданса диффузии не предполагается, что и отмечали Чеботин и Перфильев при исследовании типичных керамических электролитов $Z_*O_2 + Y_2O_3$ [16], получая годограф импеданса в виде характерных полуокружностей.

Общим критерием правильности выведенных эквивалентных схем является их соответствие экспериментальным данным в широком диапазоне частот. На границе электролит/инертный электрод могут протекать побочные реакции, природа которых часто неизвестна, скорости этих реакций сопоставимы с эффектами, вызванными адсорбцией неосновных носителей заряда.

Схема (рис.4.3,6) для границы графит/Ад, *Rb I* выполняется при частотах выше 2 кГц [28], а при более низких частотах наблюдаются существенные отклонения. Если графитовый электрод (спрессованный порошок спектрально-чистого графита) отжигать в вакууме, то удается достичь выполнение схемы во всем диапазоне частот (0,II + IOO кГц) [IO5]. Из анализа состояния границы электрод/электролит следует, что в основном отклонения связаны с конкурирующей адсорбцией молекулярного кислорода на графите [28].

Для границы инертный электрод/керамический твердый электролит 1/3 - Al₂O₃ при низких частотах также наблюдаются отклонения от схемы (рис.4.3,б), которые приписаны адсороции и диффузии нейтрального кислорода (схема рис.4.4,б) для Ag/1/3-Al₂O₃ [IO6], In(Hq)/1/3-Al₂O₃ [IO7].

Некоторую роль могут играть неоднородности контакта электрод/электролит, хотя в выше упомянутых примерах этот фактор сведен к минимуму при выборе методики приготовления ячеек.

Модель релаксации двойного слоя позволяет хорошо объяснить протекающие процессы, причем расшифровка эквивалентной схемы дает численные значения параметров некоторых процессов.

Рассмотрим температурную зависимость некоторых параметров схемы, например, импеданса диффузии неосновных носителей заряда.

Если в кристаллической решетке электролита имеется иновалентная анионная примесь, то концентрация анионных вакансий равна [I04,I08]:

$$C_2 = C_{th} + C_d ,$$

$$C_{th} = C_{th}^{\circ} \exp\left(-E_{1}/kT\right). \qquad (4.15)$$

Здесь С th - концентрация термоактивированных вакансий,

Са - концентрация примесных вакансий,

Ел - энергия активации образования анионных вакансий.

Коэффициент диффузии вакансий выражается уравнением

$$\mathcal{D}_2 = gc_2 \exp(-E_2/kT), \qquad (4.16)$$

где E₂ - энергия активации диффузии вакансий.

В отсутствии примеси иновалентных анионов температурная зависимость постоянной Варбурга характеризуется уравнениями [104]:

$$W_{2} = W_{20} T \exp (E_{W}/\kappa T)$$

$$E_{W} = 1.5 E_{1} + 0.5 E_{2} \qquad (4.17)$$

$$W_{20} = SR / [F^{2} \cdot (2g)^{\frac{4}{2}} (C_{th}^{\circ})^{\frac{3}{2}}]$$

Величина *9* в уравнениях (4.16), (4.17) обозначает постоянную, зависящую от параметров кристаллической решетки и колебательных частот, а *s* в свою очередь характеризует коэффициент взаимодействия адсорбции двух типов носителей заряда (ур-ние 4.12).

В присутствии примесей при постоянной температуре получаем [104]: $A W_2^{-2/3} = C_{th} + C_d$

$$A = A_0 T^{43} \exp(E_2/3 \kappa T)$$

$$A_0 = (sR/F^2(2g)^{\frac{4}{2}})^{\frac{2}{3}}$$
(4.18)

Эти зависимости были подтверждены измерениями импеданса границ Ag/~-AgI и Ag/~-AgI+~Ag25 [109,110]. Небольшие количества добавки Ag25 (до 0,12 мол.%) при внедрении в решетку AgI создают анионные вакансии. Результаты определения константы Варбурга (табл.4.1.) хорошо согласуются с выводами этой теории.

Эти измерения для Ag/d-AgI проведены при достаточно высоких температурах, когда концентрация тепловых вакансий достаточно высока – порядка IO⁻⁵ г-ион/см³, т.е., сравнима с количеством добавки Ag₂S.

Для серебропроводящих твердых электролитов при комнатной температуре подобных данных в литературе не имеется. Отсутствуют также данные о коэффициенте диффузии иодидионов, за исключением монокристаллов Ag4 R6 I₅ при высоких температурах (170 + + 230°C). Коэффициент диффузии ионов I⁻ в этом интервале температур выражается уравнением [III]:

$$\mathcal{D}_{I} = 9, 9 \cdot 10^{-2} \exp(-0, 98/\kappa T)$$
 (4.19)

Экстраполяция \mathcal{D}_{I} - на комнатную температуру дает результат по-

рядка IC⁻¹⁸ см²/с, который слишком мал для объяснения экспериментальных значений постоянной Варбурга. Энергия активации диффузионного процесса намного отличается от данных для Ag/Ag, RbI₅, Ag/Ag, I₄ WO₄ и других (табл.4.2). Это указывает, что при высоких температурах диффузия I⁻ ионов протекает по тепловым дефектам, а при комнатной температуре доминирующую роль могут играть примесные дефекты, образованные микроколичествами O²⁻ и 5²⁻ ионов, которые могут быть в составе твердых электролитов [III].

Таблица 4. І.

Параметры образования и диффузии вакансий иодидионов для границы Ад/х-АдІ при температурах 170 - 190°С [104]

Параметры	. Единицы измерения
$C_{th} = 2,64.10^{-4} \exp(-0,149/kT)$	г-ион/см ³
$W_2/T = 3, 18.10^{-8} \exp(0, 500/\kappa T)$	Ом. см ² . с ^{-1/2} К ⁻¹
AT -3/2= 2,73.10-9 exp(0,552/3kT)	г-ион. см ^{-5/3} . 0м ^{2/3} . -1/3к-3/2
$E_1 + E_2 = 0,702$	эB
g = 2,3I	-
$s = 3, 4.10^{-4}$	-

При диффузии неосновных носителей по примесным дефектам температурная зависимость постоянной Варбурга включает только энергию активации стадии диффузии [II2]:

$$W_2 = W_{20} T \exp(E_2/2kT)$$
 (4.20)

Для различных границ с твердым электролитом 13 – алюминатом натрия в температурной зависимости импеданса Варбурга lr W2/T – 4/T имеются два линейных участка [II2]. При низких температурах предполагаются основными примесные дефекты, при высоких температурах наблюдается увеличение наклона из-за преобладания тепловых дефектов (вакансии O^{2-}). Для твердых электролитов на основе иодида серебра подобных данных не имеются из-за небольшого интервала температур в измерениях импеданса (табл. 4.2.).

Таблица 4.2.

Значения коэффициентов температурных зависимостей импеданса Варбурга (ур-ние 4.17) для некоторых границ со серебропроводящими твердыми электролитами

Граница	Интервал температур ^о с	₩20, OM.CM ² . .c ^{-I/2} .K ^{-I}	Еw, эВ	W ₂ ^{25°C} OM. CM ² C ^{-1/2}	Литера- тура
Ag / Agy RbI5	- II ÷ 20	3,66.10-4	0,160	55	[113]
Ag/Ag, Et, NI8	- 29 ÷ 38	5,57.10-4	0,174	I46	[I08]
Ag/Ag6 I4 WO4	- 30 ÷ 40	8,32.10-4	0,154	IOO	[34]
Agla-AgI	170 : 208	3,18.10-8	0,50	6,9 [*]	[104]
C/Ag4 RbI5	- 28 ÷ 51,5	3,82.10-2	0,056	# IOI	[105]
с/ Ад4 Rb I5 (монокрист.)	- 30 ÷ 50	I,86.IO ⁻²	0,068	78	[28]

*IDN I70°C

На количество неосновных носителей влияет множество факторов, влияние которых учитывать очень трудно. Природа неосновных носителей однозначно не определена, хотя косвенно факты указывают на важную роль иодидионов в процессах в твердых электролитах на основе AgI.

Некоторый вклад в диффузионный импеданс может дать фотолитический или растворенный иод (например, в поликристаллическом или монокристаллическом $Ag_4 RbI_5$) [ICJ]. Для монокристалла строение поверхностного слоя зависит от кристаллографической грани электролита, тем самым постоянная Варбурга определяется плотностью упаковки кодидионов [28]. На количество дефектов в анионной подрешетке влияет также давление поджима в ячейке, т.е., степень деформации кристаллической решетки. Различия в энергии активации E_w (табл.4.2) для разных электродных материалов (серебро и графит для $Ag_4 RbI_5$) указывает на влияние электродного материала на процессы адсорбщи и диффузии неосновных носителей, а также на влияние чистоты электролита. Эти факторы пока мало исследованы. Для установления деталей поведения неосновных носителей необходим очень чистый твердый электролит с контролируемым содержанием примесей и дефектов.

При рассмотрении экспериментальных данных для границы 49 / серебропроводящий твердый электролит показано, что процессы описываются эквивалентной схемой обратимого серебряного электрода (рис.4.4,а). Так ток обмена, вычисленный из сопротивления переноса заряда $i_o = RT/aFR_F$ показывает температурную зависимость типа

$$i_o = i_o^o \exp\left(-E_{i_o}/\kappa T\right) \qquad (4.21)$$

При комнатной температуре для граници $A_g/A_{g_4}RbI_5$ ток обмена в 2 ÷ 2,5 раза больше, чем для границ $A_g/A_{g_6}I_4 WO_4$, $A_g/A_{g_7}E_{f_4}NI_8$ (табл.4.3.).

Энергии активации для разных границ весьма различны, возможно, что строение кристаллической решетки твердых электролитов влияет на энергетику переноса заряда.

Интервалы температур, в которых определены значения токов обмена и постоянных Варбурга (табл.4.2., 4.3.), в большинстве случаеь небольшие при малом числе экспериментальных точек. Это связано с трудностями при получении и обработки результатов измерений. Эти вопросы обсуждаются в следующих разделах главы.

Таблица 4.3.

Значения параметров переноса заряда (ур-ние 4.21) границ Ад / серебропроводящий твердый электролит

Граница	Интервал температур, ^о с	is, A/cm ²	<i>Еі</i> , эВ	<i>i</i> . ²⁵ MA/CM ²	Литера- тура
Ag/Ag4 RbI5 Ag/Ag7Et4NI8 Ag/Ag6I4W04	- II + 20 - 29 + 38 - 30 + 40	5,84.10 ⁻² 0,123 1,24	0,I40 0,I78 0,243	0,25 0,12 0,096	[II3] [I08] [34]
Ag/a-AgI	170 + 208	5,45.IO ³	0,50	II,I [¥]	[I]

жпри 170°С

4.2. Характеристика метода переменного тока
Метод переменного тока является методом изучения реакции
электрохимической системы, находящейся в стационарном состоянии, на действие слабых возмущений тока или напряжения [II4].
В этих условиях система проявляет линейные свойства.

Количественной характеристикой линейных цепей является комплексное сопротивление (импеданс), которое определяется отношением вынужденной реакции системы к возмущению.

Если в цепи, состоящей из сопротивлений и емкостей, задан синусоидальный ток

$$i = I_o \sin \omega t$$
, (4.22)

то напряжение на концах этой цепи показывает сдвиг по фазе на угол Θ $u = u_o \sin(\omega t + \Theta)$ (4.23)

Комплексное сопротивление цепи равно отношению комплексных амплитуд напряжения и тока

$$Z = \frac{u}{I} = \frac{u_o}{I_o} \exp(j\Theta) = \left| \frac{z}{exp}(j\Theta) \right| \qquad (4.24)$$

Здесь і, Го, Ш, Шо-мгновенные значения и амплитуды тока и напряжения, Шо-угловая частота.

В формуле (4.24)
$$I = I_o$$

 $\mathcal{U} = \mathcal{U}_o \exp(j\Theta)$ (4.25)
 $/Z/= \mathcal{U}_o/I_o$ — модуль импеданса.

Для последовательной RCL цепи иледанс равен

$$Z = R_s + j(\omega L_s - 4/\omega C_s) \qquad (4.26)$$

Здесь / – индуктивность.

В расчетах цепей переменного тока часто используется комплексная проводимость (адмитанс), которая обратна импедансу

$$\mathcal{Y} = \frac{I}{u} = \frac{I_{o}}{u_{o}} \exp(-j\Theta) = /\mathcal{Y}/\exp(-j\Theta) \qquad (4.27)$$

Для параллельного включения сопротивления $R_{
ho}$ и емкости $C_{
ho}$ адмитанс равен

$$\mathcal{Y} = \mathcal{I}_{R_{\mu}} + j\omega C_{\mu} \tag{4.28}$$

Иногда в расчетах используется тангенс угла сдвига фаз

$$/3 = (\omega C_s R_s)^{-1} = \omega C_p R_p$$
 (4.29)

В измерениях илпеданса разных линейных систем при заданной угловой частоти ω можно находить разние пары величин, например: R_{s} и C_{s} , R_{s} и $\frac{4}{\omega}C_{s}/\frac{7}{u}$ Θ , $\frac{7}{u}$ и $\frac{7}{u}$, R_{r} и C_{r} и др.

Для измерения импеданса могут применяться самые разные методы. Единственное условие, которое должно соблюдаться – это малость амплитуды напряжения на электрохимической ячейке (несколько мылливольт), чтобы не нарушалась линейность связи между возмущением и откликом электрохимической системы. Упомянутое ограничение исключает использование в электрохимии большого числа методов и аппаратуры, применяемых в измерении импеданса радиотехнических цепей. Одна группа методов измерения импеданса основана на использовании фазочувствительных вольтметров (векторметров). Обычно в схемах измерения используются два вольтметра, на один подается напряжение без сдвига фаз для определения вещественной компонеть, на доугой сигнал с ячейки сдвигается на 71/2 по фазе для измерения емкостной составляющей. Такая схема содержит также эталонное безреактивное сопротивление, с которого снимается опорное напряжение для определения абсолютных величин составляющих импеданса [II4].

Фазочувствительные приборы могут также использоваться в квазнуравновешенных мостах для автоматической записи активных и реактивных компонент импеданса, зависящих от времени процессов [II4,II5]. Эти приборы могут использоваться в интервале частот от нескольких герц до IOO+200 кГц, но обычно их точность не превышает 5%.

Известно большое число вариантов определения импеданса с помощью вольтметров и амперметров [II6,II7]. В электрохимии они используются мало, главным образом из-за низкой их точности.

В последнее время разрабатываются новые варианты этих методов при использовании современных высококачественных цифровых измерительных приборов (вольтметров,частотомеров) и интегральных схем. Например, в работе [II8] описана установка для измерения импеданса электрохимической ячейки в диапазоне частот IO³ : IO⁻³ Гц.

Широкое применение в измерении импеданса нашли уравновешенные мостн. Хотя быстродействые этих приборов мало, однако точность такого метода значительно выше. Для получения точных экспериментальных данных последнее обстоятельство очень важно. Принципиальная схема моста переменного тока показана на рис.4.5, условие равновесия выражается уравнением:

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{Z_4}{Z_3}$$
(4.30)

и отвечает отсутствню тока в цепи нульинструмента. Импедансы Z_3 и Z_4 в процессе измерения оставляют неизменными. Эти плечи называются плечами отношения моста и их обычно изготавливают из безреактивных сопротивлений (мост P-568 [II9]). В одно из оставшейся плеч включают электрохилическую ячейку (импеданс Z_4), а в другое – последовательно (параллельно) включенные магазины сопротивлений и конденсаторов с импедансом Z_2 .

Из условия равновесия (4.30) после разделения вещественных и мнимых слагаемых получаем

$$R_{1} = R_{2} \frac{R_{4}}{R_{5}}$$
, $C_{1} = C_{2} \frac{R_{3}}{R_{4}}$ (4.31)

Важной характеристикой моста является точность уравновешивания, которая зависит от его полной чувствительности [II4]:

$$S = S_y \cdot S_{cx} = \frac{\Delta \alpha}{\Delta \mathcal{U}_y} \cdot \frac{\Delta \mathcal{U}_y}{\Delta \mathcal{Z}_2} , \qquad (4.32)$$

где Sy, Scx - чувствительность нульинструмента и мостовой схемы, соответственно,

Δα – изменение в показании нульпнотрушента при приращении напряжения на Δ μμ , которому соответствует смещение Z₂ от равновесного значения

$$(\Delta Z_2).$$

Рассматривая случай, когда импеданс нульмнструмента большой, а импеданс генератора смнусощальных напряжений близок к нулю, можно получить [II4]:

$$S_{cx} = \frac{u}{Z_3 (1 + Z_2 / Z_3)^2}$$
(4.33)

Из уравнения (4.33) видно, что чувствительность схемы зависит как от сопротивлений плеч соотношения, так и от величины измеряемого импеданса. Чувствительность схемы повышается при увеличении напряжения $\hat{\mathcal{U}}$ на входе моста, при этом увеличивается и напряжение на ячейке, что нежелательно из-за опасности проявления нелинейных свойств. Более рациональным способом является повышение чувствительности Sy указателя равновесия, что и применяется на практике.



Рис.4.5 Принципиальная схема моста переменного тока. Г – генератор синусоидальных напряжений, У – нульинструмент

Следует отметить, что данные соотношения по чувствительности являются скорее качественными, так как полная схема моста значительно сложнее, чем показанная на рис.4.5. Для защиты моста от паразитных связей применяется экранирование, заземление Вагнера, разделяющий трансформатор между мостом и генератором синусоидных сигналов [II9].

Если же общая чувствительность моста большая, то определяющим моментом становится точность магазинов сопротивлений и емкостей. Так как измерения проводят обычно в большом диалазоне частот, то точность определения сопротивлений и емкостей составляет примерно 1-2 процента в благоприятных условиях.

На точность измерений влияет отношение активных и реактивных сопротивлений, т.е., тангенс угла сдвига фаз 13. Если 13 находится в пределах 0,05+20, то можно ожидать, что точность R. и C. будет удовлетворительной. При выходе из этих границ ошибка определения одного из параметров импеданса может ОНТЬ значительной из-за низкой чувствительности моста к этой величине (Cs или Rs, обычно это проявляется при высоких частотах). Все прежде изложенное не означает, что измерения не надо проводить с максимальным числом знаков при максимальной чувствительности нульиндикатора. Согласованность между измеренными параметрами для ячейки при разных частотах можно ожидать в благоприятных условиях выше, чем точность магазинов, тогда расшифровка эквивалентной схемы значительно облегчается. Ошибку измерения позволяют уменьшить разные приемы, например, поправка на индуктивность токопроводов, точная установка частоты.

В работе использовали мост переменного тока Р-568.По сравнению с более новой моделью Р-502I данный мост более стабилен в работе. Он имеет такие преимущества как неизменность результатов при переключении диапазонов измеряемых величин (отсутствие необходимости отключения ячейки при этой операции) и простота схемы. Мост Р-568 сразу позволяет считывать значения

*R*₅ и *C*₅, которые в таком виде используются при обработке результатов.

В мосте P-502I имеется схема поддержания неизменной амплитуды напряжения синусоидального переменного тока, при переключении диапазонов измерения возникает импульс тока, который может испортить подключенную ячейку. В P-502I имеются магазины проводимостей, вследствие чего результат измерения для анализа

схемы надо пересчитывать на сопротивления.

Для увеличения точности измерений были применены некоторые приемы уменьшения ошибки. Частоту на генераторе звуковых частот ГЗ-ЗЗ контролировали частотомером, что позволило установить частоту точно. Для максимального использования чувствительности нульиндикатора Ф-550 при частотах выше 20 кГц для каждой частоты были подобраны положения дискретных переключателей частот.В расчете импедансных данных учитывали также индуктивность токоподводов. Все это позволило улучшить качество результатов измерений для дальнейшего расчета параметров эквивалентной схемы границы Ад /пиридиниевый твердый электролит.

4.3. Обработка результатов измерения электродного

импеданса

После проведения измерений в широком диапазоне частот встает задача обработки результатов, т.е., определения вида и параметров эквивалентной схемы для электрохимической ячейки. Эта задача имеет два аспекта – электрохимический и электротехнический [I2O]. Сущность электрохимического аспекта состоит в теоретическом рассмотрении импеданса электрода в конкретной системе при наложении гармонических колебаний потенциала малой амплитуды. Для границы электрод/твердый электролит этот аспект уже рассматривался выше.

Электротехническая задача требует установления реальной эквивалентной схемы и расчета элементов цепи, справедливой в широком диапазоне частот. Известно [I2I], что для каждой схемы, состоящей из трех или более элементов, может быть подобрана другая схема, состоящая из того же числа однородных элементов, но отличающийся от первой порядком соединения элементов между собой. При этом частотная зависимость компонентов импеданса для

эти схем будет тождественна во всем спектре частот. Такие схемы называют тождественными или потенциально-эквивалентными и они могут быть пересчитаны одна в другую. Выбор конкретной схемы определяется удобством интерпретации опытных данных и соответствием элементов схемы конкретным кинетическим и термодинамическим характеристикам электродного процесса.

Известны три группы методов анализа импедансных результатов [II4]: метод комплексной плоскости, графоаналитический метод и аналитические методы расчета. Практически широко используются первые два метода.

Метод комплексной плоскости построением годографов в координатах импеданса или адмитанса позволяет в ряде простейших случаев судить о наличии некоторых элементов в эквивалентной схеме, например сопротивления переноса заряда, импеданса Барбурга, и определить их численные значения. Применению этого метода способствует расширение диапазона частот.

Для расшифровки импедансных данных наиболее распространен графоаналитический метод [I, II4]. Этот метод на основе графических (включая также использование координат комплексной плоскости) и аналитических средств позволяет установить схему и параметры этой схемы при ее значительной сложности. Характерным является использование прямолинейных и криволинейных экстраполяций для определения значений элементов при высоких и низких частотах. Из-за экстраполяций приходится уточнять параметры схемы последовательными приближениями, пытаясь подчинить результаты зависимостям, которые должны быть справедливы во всем или части диапазона частот, исходя из принятой модели электрохимических процессов. Этот метод хорошо отработан для анализа результатов импеданса границы электрод/электролит. Преилуществом его является общность хода анализа для различных цепей пе-

ременного тока, что позволяет целенаправно выдвигать гипотезы со все более сложными цепяли и проверять их. Для схемы (рис. 4.4a), характеризующей импеданс обратимого электрода в твердом электролите по основным носителям заряда, этапы графоаналитического метода будут рассмотрены ниже.

Известно, что расчет и расшифровка эквивалентной схемы электродного процесса по результатам измерения импеданса является сравнительно трудоемкой процедурой, особенно в случае, когда число элементов схемы превышает три [II4]. Поэтому возникает необходимость применения в обработке результатов вычислительной техники.

Известны попытки находить эквивалентную схему и ее параметры из результатов эксперимента аналитическим методом, решая системы линейных уравнений [I22,I23]. Решение этих уравнений встречает разные трудности, главная из них, что эти системы плохо обусловлены, т.е., небольшие отклонения в исходных данных из-за ошибок измерения очень сильно влияют на вычисляемый результат. Для применения этого метода требуются результаты измерений с точностью до десятых или сотых долей процента. Это практически не удается достичь, так как на ошибку прибора накладывается еще и нестабильность самой электрохимической системы во времени [I22]. В расчетах используется небольшая часть точек измерений, что является недостатком этого метода.

Имеются еще другие подходы нахождения параметров эквивалентной схемы. Например, в работе [I24] анализируется возможность определения параметров импеданса из линейного разложения по степеням $1/\sqrt{3}$ в области высоких частот и по степеням $\sqrt{3}$ в области низких частот.

Известен также способ отыскания минимума сумлы квадратов относительных отклонений для экспериментальных (Сэ, Rэ) и

87

- ----

расчетных (Cr, Rr) значений типа [125]

$$F = \sum_{i} \left[\left(\frac{C_{\tau} - C_{\vartheta}}{C_{\vartheta}} \right)^{2} + \left(\frac{R_{\tau} - R_{\vartheta}}{R_{\vartheta}} \right)^{2} \right]$$
(4.34)

градиентными методами. При этом предполагается, что известны приблизительные значения элементов импеданса, или же необходимо вычислить поверхность отклика функции при достаточно густой сетке числовых значений параметров, для нахождения абсолютного минимума в последнем случае требуется большой сбъем вычислений.

В настоящей работе применялся графоаналитический метод анализа экспериментальных данных. Для расчетов использовали настольные программируемые машины "Электроника-C50", I5-BCM5. Достаточно эффективным является также применение программируемых микрокалькуляторов ("Электроника БЗ-2I") для расчета годографов и координат. Особенности программирования на этих машинах определяет несколько отличную от описанной в работах [I,II4] процедуру расчета.

Для пересчета цепи из последовательного включения в паралельное или наоборот в этой работе используется пересчет комплексных чисел типа

$$\frac{1}{a+b_j} = \frac{a-b_j}{a^2+b^2}$$
(4.35)

т.е. с помощью одной подпрограммы можно переходить от импеданса цепи к адмитансу или наоборот, что существенно облегчает программирование. Этот прием позволяет писать эёфективные и наглядные программы для обработки результатов измерений импеданса.

Часто для этих пересчетов (обычно без использования ЭВМ) используется тангенс угла сдвига фаз 13 (ур-ние 4.29):

$$C_{\mu} = C_{s} \frac{13^{2}}{1+13^{2}}, \quad R_{\mu} = (1+13^{2})R_{s}$$
 (4.36)

Расчеты графоаналитическим методом (случай обратимого электрода по основным носителям заряда в твердых электролитах)

ведутся по следующим этапам:

I) расчет 1/2 Cs при учете индуктивности токоподводов:

$$4\omega c_s = 4\omega c_u + \omega L, \qquad (4.37)$$

где L – индуктивность (Гн),

- Си измеренное на мосте значение емкости (Ф),
- ω угловая частота (рад/с).



Рис.4.6 Определение параметров цепи переменного тока R3, C1, ИRF для границы Ag/Py Ag5 I6 при 20°С

По результатам измерений импеданса строится годограф в координатах $\mathscr{U}_{\mathcal{U}}\mathcal{C}_{s}$ - \mathcal{R}_{s} и экстраполяцией на бесконечную частоту опреляется сопротивление электролита \mathcal{R}_{s} (рис.4.6). 2) Учитывая найденное значение \mathcal{R}_{s} , после пересчета на параллельную схему включения

$$Y = \frac{2}{(R_s - R_3) - j/\omega C_s} = 4R_p + j\omega C_p$$

$$Y_{\omega} = iC_p + 4/\omega R_p$$

(4.38)



Рис. 4.7 Определение постоянной Варбурга W₂ в координатах $R_R - \frac{4}{3}$ для границы Ag/PyAg₅ I₆ при 20⁰C



Рис.4.8 Определение C2, W2 в координатах 4/CR - Vor для границы Ад/Ру Ад5 I6 при 20°С

в координатах C_{ρ} - $4\omega R_{\rho}$ экстраполяцией на бесконечную частоту находится емкость C_{4} (рис.4.6). Коэффициент 2 в уравнениии (4.38) означает, что для измерения импеданса использовалась ячейка с двумя одинаковыми электродами, а C_{ρ} и R_{ρ} уже пересчитаны на отдельную границу электрод/электролит.

 С учетом найденной емкости в координатах ω(C_ρ-C₁) - 1/R_ρ оценивается сопротивление переноса заряда R_F экстраполяцией на нулевую частоту (рис.4.6).

4) Остаток адмитанса снова пересчитывается в последовательное включение

$$Z_{R} = \frac{1}{(R_{p}^{-1} - R_{F}^{-1}) + j\omega(C_{p} - C_{1})} = R_{R} - j/\omega C_{R} \qquad (4.39)$$

Далее строятся зависимости $R_R - 4/\sqrt{\omega}$ и $4c_R - \sqrt{\omega}$ и определяются значения R_2 , W_2 , C_2 . Для схемы (рис.4.4а) эти зависимости должны быть прямыми, что легко понять, исходя из выражения импеданса цепи $-\frac{1}{R_2} + \frac{1}{V_2} + \frac{1}{C_2} +$

$$R_{R} = R_{2} + W_{2} / V_{\omega} , \qquad (4.40)$$

$$4\omega C_R = W_2/V\omega' + 4/\omega C_2 \qquad (4.4I)$$

Последнее выражение можно преобразовать к виду:

$$1/C_R = W_2 \sqrt{\omega} + 1/C_2$$
 (4.42)

Варьируя значения R_3 , C_4 , R_F (или $\sqrt[4]{R_F}$), добиваются, чтобы зависимости $R_R - 4/\sqrt{\omega}$ и $\sqrt[4]{C_R} - \sqrt{\omega}$ были прямыми во всем диапазоне частот (рис.4.7 и 4.8). Программа для проведения этих расчетов дана в приложении.

Для схем со сложной фарадеевской ветвью, например, для иодного электрода (рис.4.46) низкочастотная часть этих зависимостей отклоняется от прямой. В этом случае анализ следует продолжать, используя отклоняющиеся точки – вычитаются импедансы найденных R_2 , W_2 , после преобразования на параллельное включение вычитается C_2 и остаток адмитанса пересчитывается на импеданс, в координатах нахождения импеданса Варбурга определяются остальные элементы схемы (R_3 и W_3).

Если экспериментальные результаты отвечают зависимостям (4.40, 4.42), то должны выполняться следующие условия:

- значения постоянных Варбурга, определяемые по обоим графикам, должны быть равны (условие Крамерса-Кронинга);
- 2) отклонения точек от прямых минимальны во всем диапазоне частот;
- 3) отсекаемые на оси ординат значения R₂ и 4/C₂ не должны быть отрицательными.

Исходя из этих условий сформулированы два разных подхода к подборке уточняемых параметров эквивалентной схемы.

Первый вариант — изменяя параметры R_3 , C_1 , $4/R_F$ добиваются выполнения вышеупомянутых условий методом наименьших квадратов в координатах $R_R - 4/\sqrt{\omega}$, $4/C_R - \sqrt{\omega}$. При испытании метода было найдено, что при большом количестве точек (более IO) среднеквадратичные отклонения находимых параметров сравнительно мало чувствительны к отклоняющимся от прямой точкам при высоких или низких частотах. К тому же подбор параметров надо производить методом проб и ошибок.

Для более сложных схем этот подход хорошо пригоден для оценки последних находимых параметров, где применение графоаналитических приемов затруднено из-за большой трудоемкости и необходимости анализировать множество вариантов. В таких случаях используются данные низких частот и количество точек не превышает IO.

Эту программу реализовали на машине I5 ВСМ-5 ("Электроника С-50"). Память машины позволяла использовать массив данных до I4 частот. Ориентируясь на более сложные цепи, программа позво-

ляет рассчитать значения нижней ветвы W_3 , R_3 , C_3 , используя в качестве подбираемых элементов остальные (рис.4.9). Это позволяет, приравнивая значения отсутствующих элементов нулю, рассчитать, например, обе реальные схемы (рис.4.4a, б).



Рис.4.9 Эквивалентная схема для вычислений по методу наименьших квадратов

При интерпретации результатов каждому элементу схемы следует придать конкретный физический смысл, поэтому схема не должна быть слишком усложнена. Обычно эквивалентная схема электродного процесса содержит максимум 6-7 элементов.

Если для нахождения последних элементов схемы используются только данные низких частот, то возникает проблема согласования импеданса в координатах $R_R - 4/\sqrt{\omega}$, $4/c_R - \sqrt{\omega}$, полученного обратным пересчетом с экспериментальными значениями R_R , C_R .Это происходит потому, что вклад последних находимых параметров в высшие частоты игнорируется. Согласия достичь особенно трудно, если параметры обеих ветвей, содержащих постоянную Варбурга, близки. Проблему согласования позволяет решать другой подход – метод минимизации суммы отклонений:

$$S = S_R + S_c \quad , \tag{4.43}$$

где

$$S_{R} = \sum_{i=1}^{k \leq N} \left(\frac{R_{R}^{3}(i) - R_{R}^{T}(i)}{R_{R}^{3}(i)} \right)^{2},$$

$$S_{L} = \sum_{i=1}^{k \leq N} \left(\frac{4/C_{R}^{3}(i) - 4/C_{R}^{T}(i)}{4/C_{R}^{3}(i)} \right)^{2} = \sum_{i=1}^{k \leq N} \left(\frac{4/\omega C_{R}^{3}(i) - 4/\omega C_{R}^{T}(i)}{4/\omega C_{R}^{3}(i)} \right)^{2}.$$

Значками Э и τ обозначены рассчитанные из экспериментальных данных и из элементов цепи с импедансом Варбурга соответственно составляющие импеданса для координат $R_R - 4/\omega C_R$ или же $R_R - 4/\sqrt{\omega}$ и $4/C_R - \sqrt{\omega}$.

Сумма минимизируется для более простой схемы (рис.4.4а) по ряду уточняемых параметров R_3 , C_1 , \mathcal{A}_{R_F} , R_2 , W_2 , C_2 . Последние три параметра используются для расчета \mathcal{Z}_R^T .

Многократный поиск локальных минимумов производят, изменяя уточняемые параметры на заданные шаги, например, ΔR_3 , ΔC_1 , $\Delta I/R_F$, ΔR_2 , ΔW_2 , ΔC_2 . Выполнение различных условий и ограничений можно легко запрограммировать.

Для оптимизации требуются хорошие начальные приближения, тогда сходимость довольно быстрая и минимум достигается за 1-2 часа работы программы на машине "Электроника С-50". Среднее отклонение для одной точки можно оценить $s = \sqrt{S/N}$, значение ее находится в пределах 3 ÷ 5.10⁻², иногда можно добиться и более высокой точности. Это отклонение зависит от интервала частот и качества данных измерений, а также от числа элементов оптимизируемой схемы.

Если значения уточняемых параметров далеки от оптимума, то сходимость может быть медленной. Возможна такая ситуация, что оптимизация вообще не происходит. Это означает, что данный подход может использоваться для уточнения элементов схемы, начальные приближения которой должны быть получены, например, графоаналитическим способом.

В результате оптимизации вся совокупность параметров схемы наилучшим образом соответствует результатам измерения, но это нельзя утверждать для каждого параметра отдельно, так как их относительный вклад в импеданс не одинаков. Это означает, что экспериментальные данные не должны иметь систематические отклонения от аппросимируемой схемы при высоких и низких частотах. При наличии таких отклонений следует использовать графоаналитический метод. То же самое относится и к случаю, когда качество экспериментальных данных плохое (малая точность значений \mathcal{R} или C). Тогда улучшение решения может даже не быть, так как эта процедура может изменить некоторые параметры схемы за приемлемые границы (например, отрицательные значения).

Для схем, где во всем диапазоне частот получаются прямые в координатах нахождения постоянной Варбурга, можно варьировать все параметры. Для более сложных схем, где прямолинейными являются только высокочастотные части графиков, постоянными необходимо держать величины, находимые при высоких частотах – R_3 , C_4 , а оптимизацию следует проводить по остальным элементам.

Разработаны некоторые вычислительные процедуры с использованием ЭВМ типа "Электроника – С 50" на основе графоаналитического метода на стадии нахождения импеданса Варбурга в координатах

 $R_R - 4/\sqrt{\omega}$ и $4/C_R - \sqrt{\omega}$. В приложении работы приводятся программы, отработанные при исследовании границы $A_g / P_y A_{g_s} I_s$ и необходимые сведения для их использования.

4.4. Результаты измерения илпеданса границы Ад / Ру Ад5 I6

В ходе обработки результатов измерения импеданса было установлено, что импеданс границы Ag/Py Ags Is во всем исследованном интервале температур соответствует эквивалентной схеме (рис. 4.4a) для обратимого электрода по основным носителям заряца (ионам серебра) и описывается уравнением

 $Z = \{ j \omega C_1 + 4/R_F + [R_2 + (1-j) W_2/V \omega C_2]^{-1} \}^{-1}$ (4.44) Физический смысл элементов схемы подробно обсужден выше.

При обработке результатов измерений импеданса использовали данные, полученные при изучении температурной зависимости проводилости (ячейки A и Б). Это позволило получить информацию о поведении параметров импеданса по ходу гистерезиса и перегиба кривой электропроводимости. Дополнительно были сделаны измерения на ячейке, длительно выдержанной (около двух месяцев) при комнатной температуре для достижения равновесия. В ячейке использовали серебряные электроды толщиной 0,5 мм и диаметром 5 мм. Ячейку собрали в атмосфере воздуха (ячейка В). Для того, чтобы не менялась проводимость ^P9 Ags I₆ соответственно верхней кривой электропроводности (рис.З.II), температуру ограничили 62,5⁰С сверху.

При расшифровке эквивалентной схемы для ячеек с фольговыми серебряными электродами наблюдались несистематические отклонения при частотах ниже I кГц от прямолинейности графиков $\frac{4}{c_R} - \sqrt{\omega}$ и $R_R - \frac{4}{\sqrt{\omega}}$ (рис.4.10, 4.11). Причина таких отклонений скорее всего связана с некоторым несовершенством контакта между электролитом и серебряным электродом. Возможно также протекание побочных процессов на электроде, не предусмотренных эквивалентной схемой. Тем не менее обработку экспериментальных результатов

проводили с удовлетворительной точностью графоаналитическим методом. Применение электродов толщиной 0,5 мм устранило отклонения при низких частотах, что позволило при конечной доводке результатов на ЭВМ "Электроника С-50" использовать оптимизационную программу.



Рис.4.10 Частотная зависимость емкостной составляющей импеданса адсорбции неосновных носителей при разных температурах: I - +83, 2 - +25,5, 3 - -II, 4 - -22°С

Хотя импеданс границы Ag /Py Ag, I, характеризует процессы в двойном слое, тем не менее при температуре около 40°С температурные зависимости параметров схемы показывают изменения. Можно предположить, что имеется связь между объемными свойствами твердого электролита и параметрами электродного импеданса. Изменение механизма проводимости по ионам соребра практически без изменения строения анионной подрешетки электролита весьма существенно влияет на температурную зависимость большинства па-

раметров эквивалентной цепи.



Рис. 4.II Частотная зависимость сопротивления адсорбционного импеданса по неосновным носителям при температурах: I - +83, 2 - +25,5, 3 - -II, 4 - -22°С

Частотно независимая емкость C_{I} , обычно трактуемая как емкость адсорбции основных носителей заряда, сильно зависит от температуры. При температуре выше 40° С значения емкости достаточно большие (>60 мкФ/см²), а при температуре ниже 0° С быстро приближаются к нулю (ячейки А и Б) (рис.4.12). Для ячейки В эта зависимость более полога.

Емкость C_1 весьма чувствительна к условиям сборки и температурной предыстории ячейки. Сравнительно хорошее совпадение результатов для ячеек A и B еще не означает, что состоянию ячеек, соответствующему верхней и нижней кривой электропроводности, отвечают близкие значения C_1 . После выдержки ячеек при температуре около 85°C (для перехода от нижней ветвы проводи-

мости к верхней) численные значения емкости заметно увеличиваются.

Быстрое снижение значений этой емкости при температурах ниже комнатной позволяет предполагать, что имеется корреляция между адсорбцией и заселенностью ионами серебра *m* типа мест в объеме решетки *Ру Ад*₅ *I*₆, т.е., с уменьшением числа подвижных ионов серебра уменьшается и частотно независимая емкость *C*₄.

Эта закономерность лучше выявляется на рис.4.I3, при сравнении емкости C_1 для различных твердых электролитов на серебряном электроде. Емкость C_1 для границы $A_g/P_yA_{g_5}I_6$ значительно больше, чем для $A_g/A_{g_4}R_bI_5$, $A_g/A_{g_6}I_4 WO_4$, $A_g/A_{g_7}E_4NI_8$.Для этих границ, кроме $A_g/P_yA_{g_5}I_6$, емкость увеличивается весьма медленно с возрастанием температуры, что, очевидно, означает, что названные твердые электролиты имеют существенно разупорядоченную подрешетку ионов серебра во всем температурном интервале, в котором измерен импеданс. Электролит $P_yA_{g_5}I_6$ существенно разупорядочен по ионам серебра лишь при температурах выше 40° С, поэтому температурная зависимость C_4 весьма полога при $t > 40^{\circ}$ С.

Значения емкости C_2 , обычно относимой к адсорбции неосновных носителей заряда, оказались хорошо совпадающими для всех трех ячеек (рис.4.14). При температурах ниже комнатной эта величина почти не меняется и составляет IO5-I40 мкФ/см², а при более высоких быстро возрастает. Можно представить, что емкость остается постоянной из-за достаточно упорядоченной иодицной решетки. С возрастанием температуры возможно разрыхление жесткого каркаса электролита $P_{\mathcal{Y}}A_{\mathcal{G}5}I_6$ вместе с увеличением беспорядка по ионам A_9^+ .



Рис.4.12 Температурная зависимость емкости C_1 для границы $A_g/P_yA_{g_5}I_6$: I – ячейка А, 2 – ячейка Б, 3 – ячейка В



Рис.4. IЗ Температурная зависимость емкости С₁ для границ: I – Ag/Py Ags Is (ячейка А), 2 – Ag/Ag₇ Et₄ NI₈ [IO8], 3 – Ag/Ag₄ Rb Is [II3], 4 – Ag/Ag₆ I₄ WO₄ [34]

Емкость C_2 должна зависеть от состояния серебряного электрода, но результаты хорошо совпадают для всех трех ячеек.Можно предположить, что на величину адсорбционной емкости C_2 влияет и адсорбция примесей из объема электролита. Примеси в электролите могли появиться в процессе отжига твердофазного синтеза из-за разложения небольших количеств иодида пиридиния. Эта емкость в случае *Ру Адз. Г.* в 2-3 раза больше, чем для других серебропроводящих твердых электролитов (рис.4.15).





Постоянная Варбурга, характеризующая процесс диффузии неосновных носителей заряда, для ячейки А удовлетворяет уравнение

$$W_{2} = (1, 45 \pm 0.45) \cdot 10^{-3} T \exp\left(\frac{0, 176 \pm 0.008}{\kappa T}\right) \quad (4.45)$$

выше 34°С. При более низких температурах наблюдается отклонения от прямолинейности в координатах lg W2/T - 4/T (рис.4.16). Для ячейки В, собранной в атмосфере воздуха, прямолинейность сохраняется во всем температурном интервале +I ÷ 62,5°C:

$$V_2 = (1,68 \pm 0.89 - 10^{-4} T \exp(\frac{0,184 \pm 0,010}{\kappa T}) \quad (4.46)$$

Энергии активации константы Варбурга для обеих ячеек близки, эта величина совпадает с результатами для других твердых электролитов на основе иодистого серебра (табл.4.2). Указанное обстоятельство свидетельствует о сходстве поведения анионной подрешетки во всех указанных системах.



Рис.4.15 Сравнение температурной зависимости емкости ζ_2 для границ: I – Ag/Py Ags I₆ (ячейка А), 2 – Ag/Ag₇ Et₄ NI₈ [108], 3 – Aq/Ag₄ Rb I₅ [II3], 4 – Aq/Ag₆ I₄ WO₄ [34]

Для ячейки Б не была получена сколь нибудь правильная зависимость постоянной Варбурга из-за температурного режима (см. Приложение 2). Вначале ячейку промеряли при температурах ниже комнатной, а затем после некоторой выдержки при комнатной температуре испытывали при нагреве. Такой режим не гарантирует при-. ведения ячейки в равновесное состояние. Некоторые параметры, особенно те, которые ответственны за процессы с участием основных носителей заряда, могут достаточно быстро прийти в состояние равновесия (R_F , C_4 , а также C_2). Импеданс диффузии неосновных носителей может изменяться в процессе отжига значительно медленнее. Так как приход ячейки к равновесию контролируется неизменностью составляющих импеданса при высоких частотах (обычно IOO кГц), которые в основном определяются высокочастотными компонентами импеданса (сопротивлением электролита и емкостью C_4) – то медленное изменение импеданса диффузии может остаться незамеченным.



Рис. 4.16 Температурная зависимость постоянной Варбурга: I - ячейка А, 2 - ячейка В

Это обстоятельство позволяло судить о медленности перестройки решетки *РуАдьI*, для проводимости по ионам серебра вблизы температуры перегиба. Возможно, что при снижении температуры такая перестройка вызвала изменение концентрации или соотношения разных сортов неосновных носителей заряда, что и проявляется в нелинейности графика ниже 34⁰С (ячейка А).

Ток обмена разряда-ионизации серебра, вычисленный из сопротивления переноса заряда \mathcal{R}_{F} , показывает две области – высокотемпературную и низкотемпературную (рис.4.17).Коэффициенты уравнения (4.21), описывающего температурную зависимость для различных ячеек, сведены в таблицу 4.4. Из-за больших среднеквадратичных отклонений экспериментальных результатов от уравнения прямой, вычисленных методом наименьших квадратов, в таблице даны $\ell_{g}i$: и энергии активации (в электронвольтах).



Рис.4.17 Температурная зависимость тока обмена разряда-ионизации серебра на Ад/РуАд5 I, для ячеек А, Б, В

Из приведенных данных видно, что точка перегиба лежит между 40°С и 30°С, энергия активации в высокотемпературной области сопоставима с таковой для $-\frac{M_g}{M_g}I$ (табл.4.3). Разброс величин тока обмена весьма большой, так как вклад R_F в импеданс небольшой и ощущается в основном при низких частотах.

Таблица 4.4.

Температурная зависимость тока обмена для границы Ад IPy Ags Is (приведены среднеквадратичные отклонения)

Ячейка	Интервал температур, ^о С	$lgi_{0}^{\circ} \pm \Delta lgi_{0}^{\circ}$, A/cm ²	E±▲E, ∋B
A	40 ÷ 83 -22 ÷ 40	2,23 ± 0,46 -I,82 ± 0,I4	0,37 ± 0,03 0,II5 ± 0,008
Б	34 + 84 -23 ÷ 34	4,77 ± 0,83 -I,98 ± 0,I3	$\begin{array}{c} 0.52 \\ 0.110 \\ \pm \\ 0.007 \\ \end{array}$
B	I8 ÷ 62,5	4,77 ± 0,74	0,5I ± 0,04

Величина тока обмена для границы $Ag/P_{g}A_{g,I_{6}}$ при комнатной температуре составляет 0,16 ÷ 0,25 мA/см² (соответственно $R_{F} =$ = 100 ÷ 150 0м.см²). Эта величина близка к значению для $Ag/RbA_{g,4}I_{5}$ ($R_{F} = 107 \pm 15$ 0м.см²) и в два-три раза больше, чем для $-Ag/A_{g,6}I_{4} WO_{4}$ и $Ag/A_{g,F}Et_{4}NI_{8}$ (табл.4.3.). На примере ячейки В видно, что атмосфера воздуха на эту величину большого влияния не оказывает.

Для надежного определения импеданса границы $-f_g/P_{3's}A_{3's}I_{23}$ имеется существенное осложнение из-за большого сопротивления электролита. Измерения приходится проводить при неблагоприятном тангенсе угла сдвига фаз, особенно при высоких частотах (выше IO кГц), так как емкость того же порядка, как для $A_g/P_3A_{3's}I_s$ а сопротивление электролита обуславливает малую ошибку определения ее (меньше I%). Изменение в импедансе границы $A_g/P_3A_{3's}I_{2'3}$ на несколько десятых ома очень сильно отражается на точности определения остальных параметров. Из-за малого значения тангенса угла сдвига фаз также плоха чувствительность к емкостной составляющей импеданса при высоких частотах. Расчеты при комнатной температуре (меньше влияет фактор температурной нестабильности) показали, что параметры эквивалентной схемы двойного слоя достаточно близки к таковым для $\mathcal{M}_g/\mathcal{P}_g\mathcal{A}_g\mathcal{I}_e$. Обработка результатов оптимизационной программой дала оценочные значения параметров только в том случае, если отсутствуют систематические отклонения в какой то части спектра, а имеются только случайные отклонения из-за ограниченной точности измерений.

Необходимо отметить некоторые методические стороны в экспериментальном измерении импеданса. Очень важным является процесс прихода ячейки в равновесии после приготовления, выдержкой при температурах выше комнатной возможно сократить время стабилизации (отжит ячейки).

Если состояние равновесия достигнуто, то температурный режим играет меньшую роль, поэтому после измерений ячейки при температурах не выше 40⁰С значения параметров импеданса были близки к ранее измеренными, что характеризует ячейку в равновесном состоянии как в верхней, так и в нижней кривой проводимости.

5. ПОВЕДЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО ЭЛЕКТРОДА В ТВЕРДЫХ ЭЛЕКТРОЛИТАХ *Ру Ад₅ I*, и *Ру₅ Ад₁, I*, ВБЛИЗЫ РАВНОВЕСНОГО ПОТЕНЦИАЛА НА ПОСТОЯННОМ ТОКЕ

5.I. Характеристика электрокристаллизации и растворения серебра в твердых серебросодержащих электролитах

Использование твердых электролитов в качестве функциональных элементов твердотельной электроники (интеграторы, элементы логической памяти, аналоговые ключи и т.п.) и в гальванических элементах связано с протеканием постоянного тока через электрохимическую ячейку, т.е., с массопереносом, образованием новых фаз и изменением состояния электродов. Явления на границе электрод/твердый электролит изучены пока недостаточно. Для постоянного тока нет сколь-нибудь общей и надежной теории электрохимических процессов из-за большого количества факторов, влияющих на электродный процесс.

Одним из важнейших факторов являются особенности границы двух твердых тел – электролит/электрод, при протекании значительного количества электричества, вызывающего изменения состояния электрода, эти особенности играют решающую роль. Данный вопрос достаточно подробно обсужден в обзоре Рэлея [126].

Рассмотрим, например, обратимую границу металл/катионопроводящий твердый электролит. При анодном растворении металла в электролит переходит ионы металла, оставляя на поверхности электрода вакансии, которые могут диффундировать как в объем металла, так и в электролит. При малых плотностях тока эти вакансии успевают уйти с границы раздела и контакт между обоими твердыми телами сохраняется. При больших токах на поверхности создаются пустоты, которые нарушают контакт и сопротивление границы электролит/электрод значительно возрастает. Для поддержания контакта к ячейке необходимо приложить значительное давление, которое ведет к уничтожению пустот. Если токи не слишком велики, то процесс образования и уничтожения пустот обычно протекает в стационарных условиях. Этот процесс определяют различные факторы: давление поджима, пластичность электролита и электрода, температура и др.

Если осаждать металл на электрод при малых плотностях тока, то металл входит в кристаллическую решетку электрода и существенных изменений контакта не происходит. При больших плотностях тока осаждение происходит на отдельных активных местах, образуются дендриты, ведущие к улучшению контакта и одновременно к короткому замыканию между электродами ячейки.

Для иллюстрации выше описанных явлений Рэлей [I26] исследовал ячейку Ag/AgI/c. При растворении серебра с плотностью тока 0,I5 мA/cm² при комнатной температуре на временной зависимости перенапряжения появляются два плато – первое соответствует растворению около 25 монослоев серебра, потом появляется второе с возрастающим перенапряжением. Повторный эксперимент через минуту дает аналогичный результат, но перенапряжение второго плато становится больше.

Давление влияет на контакт границы электрод/электролит, на деформацию кристаллической решетки электролита (с изменением проводимости по основным носителям заряда), и возможно на механизм электрокристаллизации.

Исследованием сопротивления ячейки $\mathcal{A}_{g}/\mathcal{A}_{g},\mathcal{R}_{b}\Gamma_{s}/\mathcal{A}_{g}$ и снятием быстрых вольтамперных кривых Эйхингер [127] оценил долю контактной площади электрода и электролита при разных давлениях поджима. Эта величина меняется от 5 процентов при давлении IO MПа до 50 процентов при давлении 200 MПа, а при 260 MПа дости-
гается полный контакт.

Влияние давления на объемную проводимость электролитов $A_{g_4}RbI_{s^{10}} \sim A_gI$ весьма мало [I28,I29]. Проводимость для монокристаллов и прессованных таблеток $A_{g_4}RbI_{s}$ (плотность 99% рентгеновской) меняется схожим образом и при комнатной температуре увеличение ее в интервале давлений до 400 МПа составляет около IO процентов.

С увеличением содержания влаги микротвердость электролита Ag4 Rb I₅ уменьшается, что в конечном счете ведет к улучшению контакта границы Ag / Ag4 Rb I₅ [I30].

Исследуя процессы осаждения и растворения электрохимически осажденного серебра на той же границе снятием стационарных поляризационных кривых, установлено, что зависимость тока от потенциала вблизи равновесного потенциала близка к прямолинейной [I3I,I32]. Сопротивление поляризации, определенное из наклона этих кривых, составляет 4-8 Ом/см². При увеличении давления поджима выше I70 МПа на электроде после достижения потенциала 20 мВ рост поляризации практически прекращается.

Анодные поляризационные кривые в области малых давлений имеют максимум, который с повышеним давления сдвигается к большим плотностям тока и далее исчезает. Это значит, что при больших давлениях пластичность электролита позволяет "следить" за изменением поверхности электрода.

Часто на анодной поляризационной кривой, снятой при развертке потенциала, наблюдается максимум тока. Для электрода, покрытого свежеосажденным слоем серебра, максимум связан с растворением этого слоя и началом растворения массивной части серебряного электрода, чья активность значительно меньше [127,133,134].

По мнению некоторых авторов [135-137] причиной образования максимума на поляризационной кривой является пассивация сереб-

ряного электрода образованием оксидной пленки. Источником кислорода может быть сам твердый электролит, а также объем металла, тем самым сборка ячейки в инертной атмосфере не исключает появления оксидного слоя на свежей поверхности серебра.Кривые похожи на таковые при пассивации металлических анодов, растворяемых в водных растворах электролитов.

Для границы Ag/Ag₃SI установлены следующие линейные зависимости [I36] – \mathcal{G}_{make} – $\mathcal{L}_{9} \vee$, I_{make} – $\sqrt{\nabla}$, где \mathcal{G}_{make} потенциал при максимальном токе, I_{make} , \vee – скорость развертки потенциала, которые авторы считают доказательством пассивации серебряного электрода.

Исследование влияния давления формирования ячейки на поляризационное сопротивление границы $A_g/RbAg_4 I_5$ показало,что увеличение давления формирования ячейки до IOOO MПа уменьшает это сопротивление, но одновременно и уменьшает I_{MAKC} и увеличивает \mathcal{G}_{MAKC} [I37]. Повышение в свою очередь давления поджима, как и температуры ячейки способствует возрастанию максимального тока.

Процессы на серебряном электроде характеризуются изменением равновесного потенциала в зависимости от подготовки электродов [I35]. Электродом сравнения в твердоэлектролитных ячейках обычно служит тонкая серебряная проволока, запрессованная в объем электролита. Перед сборкой ячейки электрод сравнения обрабатывается также как рабочий электрод, однако часто некоторые стадии отсутствуют, например, отжиг. Авторы работы[I35] электрод сравнения называют скорее окисносеребряным. Такой электрод сравнительно легко поляризуем, поэтому для измерения потенциала следует пользоваться приборами с высоким входным сопротивлением.

Полировка электрода перед сборкой ячейки сдвигает потенциал в катодную сторону на 10-20 мВ, при стоянии ячейки на

воздухе потенциал приходит к стационарному значению 4-5 мВ.Изменение потенциала с наибольшей скоростью происходит в первые минуты после сборки ячейки. При проведении эксперимента в инертной атмосфере стационарное значение потенциала повышается на 2-3 мВ.

Дезактивация свежеобразованной поверхности серебра может протекать из-за рекристаллизации (укрупнения зерен металла на поверхности), этому способствует ток обмена [I34,I35,I38].Пластическая деформация металла при прессовании ячейки тоже может способствовать рекристаллизации.

В электронно-микроскопических исследованиях послеэлектролизных изменений в осадках серебра толщиной 5 мкм констатировано уменьшение межзеренных границ в сторону слияния отдельных зерен [I39]. Исследовано влияние термической и механической обработки на активность серебряного электрода [I40]. При обработке электродов в $B_2 O_3$ при 800°C с последующей закалкой происходит укрупнение зерен и шероховатость электродов возрастает. Эти изменения способствуют возрастанию активности электродов при анодном растворении в $A_{g_4} R b I_5$.

Аналогичное увеличение активности серебряного электрода также происходит при механической обработке (растяжение с усилием около 2 MIa) [I40]. Такое воздействие создает внутренние механические напряжения и многочисленные дефекты на поверхности электрода, что значительно облегчает анодное растворение серебра в серебропроводящих твердых электролитах.

Явление "старения" катодно осажденного серебра для границы Ад/Ад4 Rh Isoбусловлено рекристаллизацией и адсорбцией примесей [I34,I38]. Термообработка ячейки ускоряет этот процесс [I34].

Можно предположить, что существуют два основных состояний поверхности серебра – активированное (свежеосажденное серебро или после растворения пассивного слоя) и равновесное, которое образуется при длительном стоянии ячейки, включая процессы пассивации, адсорбции примесей на электроде.

Для активного электрода поляризационная кривая волизи равновесного потенциала почти симметрична, нет резких различий анодной и катодной ветвей [I3I,I34]. Для пассивного электрода ("старение") может наолюдаться резкая асимметрия кривой – в области анодного растворения токи значительно выше, чем для катодного осаждения [I34] – при поляризации 2:3 мВ наолюдается различие до 2-3 раз. Линейная область такой кривой меньше I мВ. При облыших поляризациях это различие нивелируется.

При больших анодных поляризациях ($\gamma > 50$ мВ) электроды, изготовленные разными способами – фольга, прессованный порошок серебра, а также вакуумно-напыленный электрод ведут себя сходным образом, только в последнем случае процесс растворения лимитируется количеством напыленного серебра [I33].

При средних анодных поляризациях ($\gamma < 50$ мВ) для границы $A_g/A_{g,RbI_5}$ наклон прямой в координатах $\gamma - L_{gc}$ равен 22-27 мВ [I4I,I42], далее имеется резкий перелом и скорость возрастания перенапряжения резко повышается [I42]. В более поздных работах показано, что наклон меняется плавно [I33,I43] и постоянного значения в координатах Батлера-Фольмера дастигает при потенциалах около IOO мВ.

О катодном процессе осаждения серебра из твердого электролита имеется мало сведений, очевидно из-за влияния некоторых факторов, например, состояния и материала электрода. В работе Армстронга и сотр. [144] изучено влияние материала подложки на кинетику роста осадков серебра. Для границ $Pt/Ag_4 RbI_5$, стеклоуглерод/ $Ag_4 Rb I_5$ зависимости тока от времени сходны; авторы, анализируя свои результаты, делают заключение, что кинетика катодного процесса определяется возникновением и ростом двухмерных и трехмерных зародышей серебра (интервал потенциалов от -IO до -30мВ). При более отрицательных потенциалах зависимость тока от потенциала вероятно такая же, как для анодного процесса, что вообще характерно для электрохимического растворения и осаждения металлов.

Поскольку механизм электродных процессов весьма сильно влияет на кинетику серебряного электрода, то рассмотрим здесь электрокристаллизацию и растворение подробнее – особенно вблизи равновесного потенциала. Для рассмотрения этих явлений используем классическую модель кристаллизации (растворения) Коселя-Странского.

На поверхности кристалла возможны три набора неэквивалентных состояний для атомов – адсорбированные атомы (адатомы), места роста и места в ступенях роста [I45]. Только в последних атом включается в кристаллическую решетку металла. Вне фазы кристалла находится электролит, поставляющий ионы для роста кристалла. Свойства электролита в такой модели обычно не учитываются.

Рассмотрим случай, когда скорость реакции лимитируется поверхностной диффузией адатомов к месту роста. Для стационарного состояния имеем [145,146]:

$$i = i_o \left[\exp\left(\frac{\alpha n F}{RT} \eta\right) - \exp\left(\frac{-(1 - \alpha) n F}{RT} \eta\right) \right] \frac{h_o}{X_o} th \frac{x_o}{h_o}, \quad (5.1)$$

$$th\frac{x_o}{h_o} = \frac{ex_h(2x_o/h_o) - 1}{ex_h(2x_o/h_o) + 1}$$

Здесь величина Л. обозначает глубину проникновения поверхностной диффузии, которая при малых концентрациях адионов (адатомов) имеет следующую зависимость от потенциала:

$$h_{o} = \left(\frac{nFD_{s}C_{o}}{\zeta_{o}}\right)^{\frac{4}{2}} ex_{p} \left(\frac{-\alpha nF}{RT}\eta\right)$$
(5.2)

соседними ступенями роста, Д. – коэффициент поверхностной диффузии адатомов при их равновесной концентрации с. Можно выделить два предельных случая:

а) $f_o/x_o >> 1$, тогда е×л (2xo/Ao) = 1 + 2xo/Ao и получаем уравнение замедленного переноса заряда

$$i = i_o \left[ex_p \left(\frac{\alpha_n F}{RT} n \right) - ex_p \left(\frac{-(k - \alpha)_n F}{RT} \right) \right]; \qquad (5.3)$$

б) 1./x. << 1 , т.е., когда глубина проникновения поверхностной диффузии значительно меньше расстояния между ступенями роста

$$i = \frac{4}{x_{o}} \cdot \sqrt{nFD_{s}c_{o}i_{o}} \left[\exp\left(\frac{dnF}{2RT}\eta\right) - \exp\left(\frac{-(1-\frac{d}{2})nF\eta}{RT}\right) \right]. (5.4)$$

Полученное уравнение по виду полностью совпадает с зависимостью для замедленного переноса заряда, но коэффициент переноса равен $x^* = d/2$, т.е. $O < x^* < Q.5$. Оценка значений h_0/x_0 , при которых по уравнению (5.1) можно констатировать влияние поверхностной диффузии, дает $Q.2 < h_0/x_0 < 10$ (при -50 мВ). При малых поляризациях этот интервал еще сужается. Это значит, что судить о лимитирующей стадии процесса только по стационарным кривым в лучшем случае затруднительно, что показано Армстронгом для границы $J_9/A_{94}RbIs$ [I33].

Данные зависимости остаются в силе также при условии, если кристаллизация или растворение происходит на винтовых дислокациях, так как для возникновения новых зародышей требуется некоторое перенапряжение порядка 80-100 мВ [I46,c.3I6]. В случае винтовых дислокаций

$$X_0 = 2\pi \tau_0 , \qquad (5.5)$$

где 2. – радиус поверхностного зародыша, X. обозначает половину расстояния между двумя витками спирали растущей или растворяющейся дислокации. Размер трехмерного критического зародыша при небольших отклонениях потенциала дается выражением

$$\mathcal{X}_{o} = \frac{V_{m}\sigma}{nFq}, \qquad (5.6)$$

исходя из термодинамических соображений [145]. Здесь Vm -молярный объем металла электрода (для серебра 10,3 см³), G - поверхностная энергия.

В области малых перенапряжений для поверхностной диффузии из уравнения (5.1) имеем:

$$i = i_o \frac{h_o nF}{X_o RT} \gamma th \frac{x_o}{h_o} . \qquad (5.7)$$

Если поверхностная диффузия является быстрой стадией, то получаем простое выражение для переноса заряда:

$$i = i_0 \frac{nF}{RT} \gamma . \tag{5.8}$$

Комбинируя уравнения (5.2), (5.5), (5.6), (5.7) и считая, что экспоненциальный член (5.2) мало отличается от единицы и $tA \frac{x_0}{A_0} \approx 1$ получаем

$$i = \frac{(nFD_{s}c_{o}i_{o})^{4/2}}{2\pi V_{m}G} \cdot \frac{n^{2}F^{2}}{RT} \chi^{2}, \qquad (5.9)$$

т.е. параболический закон для зависимости стационарного тока от потенциала. Это уравнение обсудили Флейшман и Ферск [I46]. Они отметили, что *i* - 2^2 зависимость не наблюдена для поверхностной диффузии, однако найдена для анодной электрокристаллизации хлористого серебра, которая определяется медленной химической стадией.

Подтверждать поверхностную диффузию адатомов всегда приходится косвенно, т.е. характеризующие ее величины получают при обработке результатов согласно выдвинутым моделям. Из гальваностатических измерений обычно удается оценить величины i_o , c_o , поток поверхностной диффузии v_o , но коэффициент диффузии адатомов \mathcal{D}_s и соответственно f_o прямо не определяются. Незнание любой из последних двух величин не позволяет надежно проводить сопоставление и оценку границ действия разных механизмов.

Коэффициент поверхностной диффузии адатомов на поверхности серебра был измерен в глубоком вакууме или в атмосфере водорода при сравнительно высоких температурах 250-900°С [I47,c.74]. Энергия активации, полученная методом меченных атомов,составляет 0,4-0,5 эВ. Экстраполируя значения \mathcal{D}_{s} на комнатную температуру получаем результат 10^{-9} + 10^{-11} см²/с. При сохранении такого значения на границе электрод/электролит механизм поверхностной диффузии вполне реален. Другие методы измерения, например, с помощью автоионного микроскопа в сильных электрических полях, дают сколько-нибудь значимый коэффициент поверхностной диффузии лишь при температурах 600-700°С [I48]. Поэтому следует рассмотреть также механизм прямого переноса.

Эффективный ток обмена в этом случае равен [149]

$$\dot{\iota}_{o} = \dot{\iota}_{o,cT} \cdot 2 \, \kappa_{a} \, \mathcal{L} \,, \tag{5.10}$$

где $i_{o,cr}$ - ток обмена прямо на ступенях роста, τ_a - радиус атома металла.

Известно, что длина ступеней роста равна

$$L = \frac{4}{2x_0} \quad (5.II)$$

При малых поляризациях ток пропорционален длине ступеней роста и перенапряжению

$$i = \kappa L \gamma$$
 (5.12)

Для случая спирального роста получена зависимость [149]

$$i = K \frac{nFh}{70Vm} \chi^2 , \qquad (5.13)$$

где h – высота ступени роста, а n – геометрический фактор, зависящий от вида спирали. Зависимость (5.13) подтверждена для серебряного электрода в 6N AgNO3 при катодном осаждении серебра [149].

Для характеристики механизма поверхностной диффузии Бокрис

и Мель в упрощенной теории [150] для гальваностатического импульса тока при временах, превышающих время заряда двойного слоя дают выражение перенапряжения

$$\chi(t) = \frac{RT}{nF} \left[\frac{i}{L_o} + \frac{i}{nv_oF} \left(1 - exp(-v_ot/c_o) \right) \right], \qquad (5.14)$$

где V. - скорость кристаллизации.

Если время t значительно меньше времени установления стационарной поляризации 2(~), то

$$\Lambda(t) - \chi(\infty) = \frac{RT}{nF} \frac{i}{nF nF v_0} \exp\left(-v_0 t/c_0\right). \qquad (5.15)$$

Отметим, что

$$\gamma_{t=0} = \frac{RTi}{nFio} . \tag{5.16}$$

Используя эти формулы, в координатах $ln/n(t)-n(\omega)-t$ можно получить значения v_0 , c_0 и наконец i_0 .

Использование данного приближения для серебряного электрода дало следующие типичные значения (таблица 5.1).

В работе [I5I] приведены величины концентрации адионов для серебряных электродов, прошедших различную обработку до эксперимента в пределах от 3.10^{-II} (электрод прокален в гелии) до I,6.10⁻⁹ моль/см² (электрод обработан анодными импульсами в ходе эксперимента). Для полного заполнения поверхности электрода необходима концентрация 2,5.10⁻⁹ моль/см², т.е., в некоторых случаях даже с учетом шероховатости степень заполнения весьма велика.

Из данных таблицы 5.1. резко выделяются весьма малые значения токов обмена и потока поверхностной диффузии для границы $A_g/A_{g_4} \, R \delta I_5$, они на 3-4 порядка меньше полученных в растворах электролитов и в твердом электролите (ТЭЛ) $A_g \, \beta \epsilon$. Поверхностная концентрация адионов на серебре близка к таковой в растворах. Кривые для пассивированного серебряного электрода в $A_{g_4} \, R \delta \, I_5$ сняты при очень малых плотностях тока, около 2.10⁻⁸ A/cm^2 , время гальваностатического эксперимента составляет сотни секунд, что сильно отличается от остальных случаев (0, I-I мA/см², время около IO⁻²с). При столь малых токах нельзя пренебрегать зарядом двойного слоя как по основным, так и по неосновным носителям заряда, так как эти процессы могут занимать достаточно большое время.

Таблица 5.І.

Параметры уравнения (5.14), характеризующие поверхностную диффузию для серебряного электрода в разных электролитах

Электролит	<i>i.</i> , A/cm ²	nFvo. A/cm ²	с., моль/см ²	Литера- тура
0,2 M AgClO4 BIM HClO4	0,1	1,2.10-2	8.IO-IO	[150]
0,0I M AgNO3 B2 M NaNO3	1,7.10-2	3,8.10-4	0,14.10-12	[152] *
0,004 M AgNO3 B 2 M Na NO3	I,I.IO ⁻²	7,8.10 ⁻⁵	2,9.10 ⁻¹²	[152] *
Монокристалл ТЭЛ Ад Ве (350°С)	5,2.10-2	I,8.10 ⁻²	3,5.10-9	[153]
Ад4 Rb Is/активный элек- трод	6,3.IO ⁻⁵	2,4.10-5	3,3.10-10	[154]
Ад, RbIs/пассивный элек- трод	I,6.IO ⁻⁶	I,9.IO ⁻⁷	9,2.IO ^{-II}	[154]

* – результаты получены импедансным методом Примечание – все параметры даны на геометрическую поверхность электрода.

Полный разбор параллельно протекающих процессов в Гальваностатическом режиме сложен, можно ограничиться оценкой времени заряда для элементов эквивалентных схем, описывающих некоторые процессы, т.е., емкостью *С*, для адсорбции основных носителей заряда и импедансом Варбурга (диффузии) W для неосновных носителей заряда.

Время заряда оценим из следующих зависимостей

$$E_{c} = it/C_{1} \tag{5.17}$$

И

$$E_{w} = 2i W \cdot \sqrt{t/r} . \qquad (5.18)$$

При токах $i = 10^{-8} \text{ A/cm}^2$, емкости $C_1 = 10 \text{ мк}\Phi/\text{см}^2$, постоянной Варбурга $10^3 \text{ Ом. см}^2/\text{c}^{1/2}$ и потенциале $\mathcal{E} = 1 \text{ мВ}$ расчет дает для емкости время порядка I с, для импеданса диффузии около 10^3 с.

Заряжение емкости протекает сравнительно быстро, но диффузия неосновных носителей может повлиять на гальваностатическую кривую и при больших временах из-за медленности этого процесса. Этот факт следует учитывать при изучении электродных процессов с твердыми электролитами импульсными методами.

В работах [I34,I54] была сделана попытка учесть процесс диффузии, полагая, что справедливо уравнение

$$\chi(t) = \alpha + bi \sqrt{t} , \qquad (5.19)$$

которое выведено и подтверждено для диффузионных процессов на инертном электроде. Согласно [155] коэффициент *b* пропорционален постоянной Варбурга и не зависит от плотности тока.

Уравнение (5.19) не описывает поведения эквивалентной цепочки $R_2 \ M_2 \ C_2$ в гальваностатических условиях. Поэтому можно предположить, что этот диффузионный процесс достаточно медленный, чтобы мог полностью проявиться в ограниченной области частот (0, II – IOO кГц) в результатах измерения импеданса.

Согласно данным [I34] значения *b* для активных электродов составляют 4.10² В.см²/А.с^{I/2}, а для пассивных – 5.10³ В.см²/А. .с^{I/2}. Для активного состояния электрода (токи около 0,5 мкА/см²) из-за значительной скорости процесса анодного растворения можно ожидать более сложной зависимости, чем (5.19). Это значит, что учет процессов заряда для обратимого электрода в твердых электролитах соответственно эквивалентной схеме в полной степени сложности пока еще не решен. Гальваностатические кривые, из которых определяют параметры электрокристаллизации, могут быть существенно искажены процессами заряда двойного слоя.

Количество электричества, проходящее через ячейку при записи кривой, очень мало – для пассивированного электрода отвечает 0,0I монослоя растворенного серебра, т.е. степени покрития электрода адатомами. Объяснение стационарной $i \sim q^2$ зависимости при анодном процессе как следствия поверхностной диффузии на всей поверхности [I56] не особо убедительно, потому что согласно формуле (5.6) изменению q должно следовать изменение межступенчатого расстояния $2x_{\circ}$, а для такого процесса необходимы достаточно большое количество электричества и значительное время для перестройки всей поверхности. Возможно, что активна лишь малая часть поверхности, но тогда более предпочтительна модель прямого переноса, которая также предполагает зависимость $i - q^2$ (ϕ -ла (5.13)).

На подобие $\chi - \chi$ зависимостей в гальваностатическом эксперименте как для поверхностной диффузии, так и для параллельного механизма с участием прямого переноса указали Коломоец и Любиев [157]. При условии, что токи обмена для образования адатомов i_{o_1} и для прямого переноса i_{o_2} значительно превышают поверхностной диффузии поток, выполняется следующее уравнение, выведеное при тех же предпосылках, что и первое приближение Бокриса и Меля [157]

$$n(t) = \frac{RT}{nF} i \left[\frac{1}{i_{o2}} - \frac{i_{o1}}{(i_{o1} + i_{o2})i_{o2}} e_{x_{p}} \left(-\frac{i_{o1}i_{o2}}{(i_{o1} + i_{o2})} \cdot \frac{t}{nFc_{o}} \right) \right] \quad (5.20)$$

В стационарных условиях

$$\chi(\infty) = \frac{RT}{nF} \frac{i}{L_{02}} , \qquad (5.21)$$

а в начале эксперимента

$$\chi(t=0) = \frac{RT}{nF(ios+ios)}$$
 (5.22)

Это уравнение дает линейную зависимость в координатах $l_n/l_{(\infty)} - l_{(t)}/-t$. В этом случае можно определить i_{o_1} , i_{o_2} и c_o . Такую линейную зависимость в тех же координатах можно получить и для поверхностной диффузии, следовательно без дополнительной информации эти две модели неразличимы.

Авторы работы [I34] пытались объяснить асимметричность поляризационной кривой при малых поляризациях. Известно, что любая из обоих моделей вблизи равновесного потенциала не дает сколько-нибудь заметной асимметричности (при условии постоянства

x., а также L), чаще всего эти зависимости линейны (см. уравнения (5.7), (5.12)).

В работе [I34] утверждается, что модель с учетом степени покрытия поверхности адатомами объясняет асимметрию вблизи равновесного потенциала (несколько милливольт). На самом деле это не так.

Для этой модели, выведенной Рангараджаном [158] и тщательно рассмотренной Слижисом и Матулисом [159] (для случая электрокристаллизации и растворения меди) уравнения следующие:

$$i = i_0 \left[\exp\left(\frac{\alpha n F}{RT} \eta\right) - \exp\left(-\frac{(1 - \alpha) n F}{RT} \eta\right) \right] \frac{th(\Omega \cdot B)}{\Omega \cdot B}, \quad (5.23)$$

$$\Omega = x_o \sqrt{\frac{i_o}{n F \mathcal{D}_{sC_o}}}$$
 (5.24)

$$B = \left[\exp\left(\frac{\alpha n F}{RT} \gamma\right) + \Theta \exp\left(-\frac{(1-\alpha) n F}{RT} \gamma\right) \right]^{\frac{4}{2}}, \quad (5.25)$$

$$\Theta = \frac{c_{\alpha}}{c_{y} - c_{\alpha}} \qquad (5.26)$$

Здесь *О* – степень покрытия поверхности адатомами, *У* – общая поверхностная концентрация атомов металла.

При малых степенях заполнения QB равно ^x.//_x соответственно уравнениям (5.1) и (5.2). Результаты измерений [I34] показывают, что при поляризации / $Q/=2\pi B$ анодные токи втрое больше катодных. При больших значениях Θ и / $\Omega/=2\pi B$ асимметричность нельзя объяснить различием параметра B, возможно добиться различия B лишь в 2-3 процента. При столь малых поляризациях нельзя даже получить отклонения от линейности i - q зависимости. Для термообработанной границы $Ag/Ag_* R^{A_J}I_{J^{-}}$ наблюдаемую асимметрию вблизи равновесного потенциала нельзя объяснить на основе существующих теорий электрокристаллизации. Можно предположить, что здесь имеется различная активность поверхности при анодной и катодной поляризациях, например, из-за различного числа активных мест, участвующих в реакции.

Для гальваностатической кривой включения при преобладающей поверхностной диффузии имеется еще одна модификация уравнения (5.14), которая справедлива при $\Omega > 1$.

Согласно Рангараджану [158]

$$\frac{\mathbf{v}_{o}}{\mathbf{c}_{a}} \simeq \frac{\mathbf{k}_{z}}{\underline{\Omega}} , \qquad (5.27)$$

где

$$K_{z} = \frac{\dot{L}_{o}}{\hbar F C_{o}} \quad (5.28)$$

Подставляя это выражение в уравнение (5.14), можно получить [134] :

$$\eta(t) = \frac{RT}{nF} \left[\frac{i}{L_{o}} + \frac{i}{nFc_{op}} \left(1 - exp(-nt) \right) \right]$$
(5.29)

Здесь р = K₂/*Д* при Ω ≥4 и р = K₂ при 4 > Ω > 1. Уравнение (5.29), как и все предыдущие гальваностатические зависимости, пригодно лишь при малых степенях покрытия. Вводить большие степени подстановкой Ω'= ΩВ с th ΩB как в [I34] некоректно.

Далее рассмотрим некоторые факты в пользу теории прямого переноса. Известны работы болгарских исследователей Витанова, Попова, Будевского [149], Бостанова [160] о свойствах выращенных в капилляре бездислокационных монокристаллов серебра в растворе 6 N Aq NO3. При небольших катодных поляризациях осаждение серебра на гранях ООІ и ОІІ происходит по прямому механизму, подтверждая тем самым уравнения (5.12) и (5.13). Вклад поверхностной диффузии оценен меньше I процента. При измерениях на переменном токе для атомно-гладкой поверхности и на постоянном токе для кристалла с известной длиной ступеней получены параметры (в первую очередь токи обмена), позволяющие оценить вклад обоих путей кристаллизации. Ток обмена для поверхностной диффузии CO-ставляет 60 мА/см², а для прямого переноса I80 А/см², что и позволяет отдать при наличии ступеней роста предпочтение модели прямого переноса.

Особенности имеются также в росте монокристалла при небольших катодных поляризациях. До перенапряжения 6 мВ атомно-гладкая плоскость идеально поляризуема, заканчивается рост ранее созданных плоскостей, новые зародыши не возникают. В интервале перенапряжений от 6 до 9 мВ через определенное время (зависящее от η) возникает по двухмерному зародыщу и вырастает полностью одна моноатомная плоскость. При $\eta > 9$ мВ начинают расти следующие двухмерные зародыши на еще незаконченной плоскости, из-за чего B03никают большие колебания тока. При 13 мВ число зародышей уже достаточно большое и ток достигает стационарного значения после нескольких осциляций, что качественно и частично количественно согласуется с существующими теориями нуклеации [160]. Применяя импульсы с относительно высокой амплитудой (50 мВ несколько мс) можно получить полиатомную ступень на плоскости и затем ее доращивать при небольшом потенциале. Такую плоскость можно наблюдать

визуально в интерференционном микроскопе. Для поли- и моноатомной ступени на свежеобразованной поверхности скорость продвижения ее в 2 раза выше, чем для "отстоявшейся" уже неактивной поверхности при тех же условиях. Активацию поверхности нельзя получить, осаждая только один моноатомный слой – число необходимых слоев несколько десятков.

При электрокристаллизации (растворении) на поликристаллическом серебряном электроде выше описанные явления не будут протекать столь отчетливо, возможно, что скорость процессов будет определяться совсем другими причинами. При электрокристаллизации металлов в водных растворах электролитов считается, что кристаллизацию определяет соотношение между скоростью роста и адсорбцией примесей или чужеродных частиц [161], а значит и чистотой электролита. Возникают также осложнения из-за изменения поверхности электрода в ходе эксперимента, так что исследования ДЛЯ однозначного определения механизма реакции весьма затруднены. Очевидно, все это справедливо и для исследования процессов на обратимом серебряном электроде в твердом электролите.

5.2 Результаты постояннотоковых измерений

Целью постояннотоковых измерений явилось получение поляризационных кривых для серебряного электрода в твердых электролитах *Ру Ад₅ I₆ и Ру₅ Ад₁₈ I₂₃* вблизи равновесного потенциала и сопоставление их с результатами переменнотоковых экспериментов. Изучалось также влияние различных условый на характеристики серебряного электрода.

В качестве основного метода измерений использовали потенциодинамический метод, так как при циклическом изменении потенциала можно получить достаточно воспроизводилую поверхность электрода. Вольтамперные характеристики снилались в небольшом интервале по-

тенциалов, обычно -20 $\leq 9 \leq$ 20 мВ относительно серебряного электрода сравнения. При таких условиях не наблюдался рост дендритов осажденного серебра, что позволяло проводить длительные измерения с каждой ячейкой.

Результаты измерений сводятся к следующему – циклическая вольтамперная кривая во всех случаях имеет гистерезис (рис.5.1), токи в прямом ходе как в катодную, так и в анодную сторону больше, чем при возвращении к потенциалу нулевого тока (обратный ход). Гистерезис приводит к тому, что после анодной поляризации потенциал нулевого тока серебряного электрода сдвигается в анодную сторону, а после катодной – в катодную сторону. Эти смещения достигают 4÷10 мВ, их величина, как и величина гистерезиса существенно увеличиваются при больших скоростях развертки (рис.5.2).

После двух - трех анодно-катодных циклов вольтамперные кривые становятся воспроизводимыми с достаточной степенью точности для данной ячейки.

При снятии потенциодинамических кривых нередко наблюдается их асимметрия, анодные токи растворения серебра обычно больше чем катодные (рис.5.3). С увеличением скорости развертки эти различия уменьшаются, а значения токов становятся больше.

В некоторых случаях на анодной поляризационной кривой при потенциале более IO мВ наблюдается максимум, изгиб или площадка тока, которые однако не наблюдались при возвращении потенциала к нулевому току, т.е., о обратном ходе (рис.5.2, 5.4). Это явление видимо связано с изменением активности серебряного электрода, например, из-за растворения осажденного серебра в катодном цикле и начала растворения основного металла электрода, который проявляет меньщую активность.



Рис.5.І Циклические потенциодинамические кривые для Ад/РуАдь Го при скорости развертки потенциала V = 50 мВ/мин



Рис. 5.2 Циклические потенциодинамические кривые для Ад/РуАдs I6 при скоростях развертки потенциала: I) 8 мВ/с, 2) 4 мВ/с,

3) 0,8 MB/c



Рис.5.3 Циклические потенциодинамические кривые Ад/РуАд5-Г6 с резко выраженной асимметрией. Скорость развертки потенциала 2 мВ/мин. Цифрами обозначены номера циклов

Из анализа вольтамперных кривых следует, что, как и для других систем серебро/твердый электролит с проводимостью по ионам серебра при комнатной температуре (например, Ag/Ag. Ro I [138]), они не согласуются с теорией замедленного переноса заряда, т.е., при средних поляризациях до порядка 50 мВ не выполняется уравнение Батлера-Фольмера

ln[i/(1-ехр(-F2/RT))] = ln is + $\frac{d}{RT}$? (5.30) Это явление обычно связывают с возникновением зародышей в катодном процессе или образованием пустот при анодном растворении.Количественно описать такое явление весьма сложно. Из модели Армстронга [162] при образовании и росте двухмерных пустот (анодный процесс) следует зависимость (при $\ll = 0,5$)

 $ln[i/(1-exp(-Fr/RT))^{\frac{2}{3}}] - \frac{2}{3}\frac{F}{RT}\gamma = A - \frac{5}{2}/2$, (5.31) где А и У - константы.



Рис.5.4 Циклические потенциодинамические кривые для Ад /Ру Ад₅ I₆ при скорости развертки потенциала V = IO мВ/мин. Цифрами обозначены номера циклов

Зависимость (5.31) не выполняется в случае границ $A_{g}/P_{g}A_{g_{s}}I_{s}$, $A_{g}/P_{g_{s}}A_{g_{\ell s}}I_{23}$, подобно, как и для $C_{u}/C_{u,s}R_{b}C_{\ell_{3}}I_{2}$ [I63]. Можно пытаться описать границу $A_{g}/$ серебропроводящий твердый электролит лишь при малых отклонениях от равновесия, когда систему можно считать линейной. При анализе результатов измерений границы $A_{g}/$ пиридиниевый электролит можно сопоставить сопротивление R_{n} , определяемое по наклону касательных к ветвям вольтамперных кривых при нулевом токе, т.е.

$$R_n = (d\lambda/di)_{i=0}$$
(5.32)

с сопротивлением переноса заряда \mathcal{R}_{F} из переменнотоковых измерений для той же самой ячейки. Для различных условий эксперимента данные для границ $Ag/PyAg_{s}I_{s}$, $Ag/Py_{s}Ag_{18}I_{23}$ собраны в таблице 5.2. Характерно, что во всех случаях поляризационное сопротивление \mathcal{R}_{n} значительно (в IO ÷ 250 раз) превышает сопротивление переноса заряда \mathcal{R}_{F} , находимое в переменнотоковых измерениях.Можно заметить, что поляризационное сопротивление во время снятия потенциодинамических кривых уменьшается, стабилизируя свое значение после третьего цикла. Во многих случаях сопротивление \mathcal{R}_{n} после анодного цикла меньше, чем после катодного.

Подобные эксперименты проводились для ячейки $A_g / A_{g_4} R \delta I_5 / A_{g_-}$ в этом случае также наблюдали гистерезис [I38], однако в последующих циклах имелось пересечение кривых прямого и обратного хода при анодной поляризации, в этом случае поляризационное сопротивление весьма мало отличалось от $R_F + R_3$ [I38]. Для ячеек $A_g / P_g A_{g_5} I_6 / A_g$, $A_g / P_{g_5} A_{g_{18}} I_{23} / A_g$ пересечения кривых не наблюдалось, что свидетельствует о некотором различии поведения границы с пиридиниевым электролитом.

Испытание границы $A_g/P_y A_{g_s} I_6$ при 60°С, что выше температуры фазового перехода (около 42°С) для $P_y A_{g_s} I_6$, показало, что обнаруженное различие R_n и R_F сохраняется и здесь. В нашем случае структурные особенности твердого электролита не определяют механизм осаждения и растворения серебра.

Причиной такого поведения ячейки может быть кислород, например, растворенный в металлическом серебре, хотя измерения импеданса для ячеек, собранных в воздухе и в инертной атмосфере (с предварительным отжигом серебра в вакууме), показали не слишком большие различия параметров. На постоянном токе сопротивление R_n несколько меньше для ячейки, собранной в атлосфере инертного га-

за с отоженными электродами, (таб.5.2). Влияние кислорода вряд ли можно считать главной причиной наблюдаемых эффектов, однако его воздействие полностью исключить очень трудно и с влиянием кислорода следует считаться.

Таблица 5.2.

Значения сопротивлений переноса заряда R_F и поляризации R_n для границ Ag/Py Ags I₆ и Ag/Pys Ag₁₈ I₂₃.

				R_a , 10^3 Om. cm ²		
Электролит	<i>t,</i> °C	∨, 	<i>R_{F,}</i> Ом.см ²	Первый цикл, катод- ная ветвь	Третий После анодной поляри- зации	цикл После катодной поляри- зации
Py Ags Is	20	2 10 50 100	I20	30	9 2,3 I,8 I,5	6,6 2,6 I,5 I,I
	60	10 2	17	I,0 3,2	0,3 I,I	0,5 0,8
	20 ^I)	2	IIO	16	5,0 24 ²)	4,5 35 ²)
Py Ag5 I6 + + 1% [(CH3)4N] Ig	22	IO 50	39	I,0	0,4 0,16	0,8 0,15
Py5 Ag18 I23	20	2 IO 50	IIO		4 2,6 I,4	7 5 2,4
	20 ^I)	2	190	12	2 14 ²)	2,6 23 ²)

 отжит серебряных электродов в вакууме при 450°С, сборка ячейки в инертной атмосфере,

2) кривые стационарной поляризации

Эффективно активировать серебряный электрод можно обработкой парами иода [I35,I64], что позволяет удалить оксидный слой с поверхности серебра. Обычно обработку проводят парами иода в токе аргона, при этом следует находить оптимальное время обработки (около 5 минут при комнатной температуре), при больших временах обработки поверхность серебра покрывается плохо проводящей пленкой AgI [I64].

Можно поступать иначе, вводя в состав электролита *Ру Адь I*, до I масс. Полииодида [(сн₃), N]I₃ . Давление пара над этим полииодидом при 25^oC значительно меньше (около 6,6 Па) [I65], чем для чистого иода (4I Па). Это позволяло избежать покрытия серебра толстой пленкой иодистого серебра, о чем свидетельствовало незначительное изменение сопротивления ячейки по сравнению с ячейкой с чистым электролитом. Возможно также изучить влияние содержания полииодида на параметры границы. Измерения проводились на свежих ячейках, выдержанных не более суток.

Добавка полимодида сильно снижает сопротивление поляризации, это снижение примерно пропорционально содержанию полимодида (puc.5.5).

Переменнотоковые измерения импеданса показали, что и значения R_F снижаются (2,5-3 раза) (рис.5.6), поэтому соотношение $R_F \ll R_a$ сохраняется (см. также табл.5.2.).

Эквивалентная схема границы $A_g/P_yA_{gs}I_s$ с добавкой полииодида не изменяется, меняются только численные значения параметров схемы в зависимости от содержания этой активирующей примеси (рис.5.6). Емкость C_1 показывает тенденцию к уменьшению, а C_2 – к увеличению при возрастании концентрации добавки. Можно предположить, что образуется небольшое количество A_gI на поверхности серебра, из-за чего число адсорбируемых подвижных ионов серебра несколько уменьшается, а иодидионов увеличивается (соответствует



Рис.5.5 Поляризационное сопротивление ячеек $A_g / P_g A_{g_s} I_s$ с различным содержанием полииодида $[(CH_3)_4 N]I_9$ при скорости развертки потенциала V = IO мВ/мин.

I - первый цикл после катодной поляризации,

2 - второй щикл после анодной поляризации.



Рис. 5.6 Зависимость параметров импеданса (C_1 , R_F , W_2 , C_2) граници $A_g / P_y A_{g_5} I_6$ от содержания $[(CH_3)_4 N]I_g$ в электролите

изменению С1 и С2).

Сопротивление переноса заряда достаточно быстро уменьшается уже при концентрациях [($(CH_3)_4N$]I₉ порядка 0, I% (рис. 5.6). При дальнейшем увеличении концентрации добавки значение R_F стабилизируется. Сопротивление поляризации R_n в свою очередь снижается приблизительно линейно от концентрации добавки. Это означает, что сопротивления R_n и R_F характеризуют две разных стадии процесса (в ходе электрокристаллизации / растворения) серебра.

Постоянная Варбурга W_2 меняется мало во всем интервале концентраций полимодида (рис.5.6), что позволяет предположить, что концентрация и подвижность неосновных носителей заряда существенно не меняются по сравнению с чистым $P_3 A_{3s} I_s$. При добавке полимодида эквивалентная схема электродных процессов остается такойже, а параметры изменяются не очень сильно. Это позволяет заключить, что на электродный процесс могут влиять микроколичества примеси в составе также чистого электролита $P_3 A_{3s} I_s$ (например, из-за разложения небольшого количества $P_3 I_s$ в процессе сийтеза). В ходе разложения иодида пиридиния образуется сложная смесь продуктов, среди которых имеется иод, возможно и пиридин, полимодиды пиридиния.

Из экспериментальных данных следует, что небольшая добавка полииодида с весьма низким давлением пара иода в электролит значительно улучшает работу серебряного электрода вблизи равновесного потенциала.

Уменьшение сопротивления поляризации *R* от скорости развертки потенциала при быстром снятии кривой может свидетельствовать о двух эффектах.

Во первых – о заряжении двойного слоя, которое при токах порядка нескольких мкА/см² может дать ощутилый вклад в общую вели-

чину тока. Задача отделить вклад процессов заряда двойного слоя как по основным, так и по неосновным носителям заряда достаточно сложная, учитывая то обстоятельство, что величина и состояние поверхности меняются в ходе циклирования для разных участков кривой.

Об эффекте заряжения двойного слоя может свидетельствовать увеличение петли гистерезиса при возрастающей скорости развертки потенциала (рис.5.2). Снимая стационарные кривые поляризации можно пытаться отделить этот эффект заряда-разряда двойного слоя, однако в этом случае главным становится другой процесс – процесс адсорбщии примесей на свежую поверхность серебра и тем самым уменьшение активности электрода. На это указывают малые значения токов (рис.5.7) и большое сопротивление поляризации (табл.5.2) для стационарных поляризационных кривых. Дезактивация поверхности металла из-за адсорбции примесей в процессе осаждения металла часто встречается в работах с растворами электролитов [161].

Процесс дезактивации также должен влиять на гистерезис тока из-за уменьшения активности свежих участков электрода, и на сдвиг потенциала от равновесного значения при нулевом токе.

Подробнее рассмотрым кривые стационарной поляризации вблизи равновесного потенциала. Линейный участок поляризационной кривой весьма мал, обычно этот интервал – несколько милливольт (рис.5.8), но для кривых с резко выраженной асимметрией он значительно сокращается до значения /2/ < I мВ (рис.5.9).

В гл.5.1. было показано, что такую асимметрию нельзя объяснить ни одной из общепринятых теорий электрокристаллизации как с постоянным, так и зависимым от потенциала растоянием между местами роста. Можно предположить, что в таких случаях внедоение атомов серебра в кристаллическую решетку электрода протека-



Рис. 5.7 Стационарная циклическая поляризационная кривая для Ад /Ру Ад IG



Рис. 5.8 Участки вольтамперных кривых для Ag/PyAgs L вблизи равновесного потенциала



Рис. 5.9 Стационарные вольтамперные кривые для Ад/Руз Ад 18 123



Рис. 5.10 $i - \gamma^2$ зависимость для $A_g / P_{y_5} A_{g_{18}} I_{23}$ (данные рис. 5.9)

.....

13.6

ет либо с большили затруднениями, чем анодное растворение, либо осаждение происходит на меньшем числе активных мест, чем растворение. Отклонения анодных поляризационных кривых при малых потенциалах от линейности можно объяснить зависимостью \times_{0} от потенциала типа $\times_{0} \sim \frac{4}{2}$, тогда для обеих теорий электрокристаллизации получаем $i - \gamma^{2}$. Такая зависимость характерна для границ $A_{g}/P_{y}A_{g_{5}}I_{6}$ и $A_{g}/P_{y_{5}}A_{g_{16}}I_{2}$, (рис.5.10, 5.11), как и для $A_{g}/A_{g_{4}}R_{5}I_{5}$ [156], она хорошо выполняется в интервале анодных поляризаций I-4 мВ. В некоторых случаях она справедлива и для катодных поляризаций (рис.5.12).



Рис.5.II *i* - χ^2 зависимость для анодных поляризационных кривых границы $A_g / P_{y_5} A_{g_{18}} I_{23}$. Цифрами обозначена последовательность снятия кривых

Из рис.5.II видно, что имеет значение также направление изменения потенциала при снятии кривых. При катодной поляризации соотношение $\dot{\iota} - \chi^2$ выполняется лучше, если начинать измерения с более отрицательных потенциалов. Для анодной поляризации это соотношение хорошо выполняется независимо от направления снятия кривых. Однако в обратном ходе $\dot{\iota} - \chi^2$ кривые показывают больший наклон, чем в прямом ходе (рис.5.II). Это означает, что при анодных поляризациях более 4 мВ отклонения от $\dot{\iota} - \chi^2$ зависимости связаны с увеличением числа активных центров, которые сохраняются и в обратном направлении снятия кривых.



Рис.5.I2 *i*-7² зависимость для катодных поляризационных кривых границы А9/РуА95 I6

Так как соответствующие количества электричества малы (менее 0, I монослоя для каждой точки в пересчете на всю поверхность электрода), то можно предположить, что растворение (осаждение) в основном идет на активных местах, занимающих небольшую долю поверхности электрода. В этом случае предпочтение следует отдавать прямому механизму выхода атомов из серебра, хотя и по-

верхностная диффузия может играть некоторую роль в этом процессе.

Небольшая длина линейного участка поляризационной кривой не позволяет делать обоснованный выбор механизма. Для механизма поверхностной диффузии из уравнений (5.7) и (5.8) следует $\Lambda_o/x_o \approx R_F/R_n$ для прямого механизма следовало ожидать $R_n \approx R_F$. Соотношение $R_F \ll R_n$ как будто указывает на преобладающую поверхностную диффузию, но зависимость R_n от условий снятия поляризационных кривых (скорость развертки потенциала) вряд ли можно объяснить просто изменением Λ_o или x_o .

По данным работы [154] в начале гальваностатической кривой для Ag/Ag, RbI₅ наблюдается зависимость $q - \sqrt{t}$, отвечающая диффузионному процессу. Возможно, что R_n может включить значительную диффузионную составляющую.

Зависимости $i - \gamma^2$ наблюдали на монокристаллическом серебряном электроде в водном растворе 6 М $A_{g} \sim 3$ для процесса осаждения серебра [149], для которого достаточно надежно доказан прямой механизм. Для механизма поверхностной диффузии пример $i - \gamma^2$ зависимости для водных растворов в литературе найти не удалось.

Из приведенных результатов и аргументов следует, что процесс осаждения (растворения) серебра на серебряном электроде в твердых электролитах *Ру Адъ I*6 и *Руъ Адъ I*23 достаточно сложен. Доказать на основе имеющихся результатов преимущество одного из двух механизмов невозможно.

Для объяснения полученных результатов следует допустить, что вблизи равновесного потенциала активна лишь небольшая часть поверхности (винтовые дислокации, другие неоднородности решетки). Образование адатомов протекает довольно легко, но их встраива-

ние (выход) в активные места происходит значительно труднее.

Так как измерения на переменном токе велись до частот не ниже 100 Гц, то количество электричества, потребленное для образования адатомов, столь мало, что происходят лишь колебания ЧИСла адатомов на поверхности, а их встраивание (выход) в кристаллическую решетку почти не происходит. На переменном токе параллельно процессам заряда двойного слоя по основным и неосновным носителям происходит только перенос заряда типа Ag + e Z Ag .При протекации постоянного тока определяющим становится процесс кристаллизации на активных местах. Лимитирующим здесь может быть как диффузия адатомов, так и их вхождение в кристаллическую решетку. Возможно, что сопротивление Rr определяет ток обмена при образовании адатомов на всей поверхности, а сопротивление Кл-ток обмена прямого переноса только на активных местах. Так как сопротивление Rn зависит от скорости развертки потенциала, TO возможна также лимитирующая роль диффузии атомов серебра к местам роста, диффузии могут препятствовать адсорбированные примеси на поверхности электрода из объема электролита. Для пассивации поверхности металла часто требуется менее монослоя адсорбированной примеси [166], необходимо лишь покрыть активные места. Этот слой не является прочным, так как при поляризациях несколько милливольт ток резко возрастает (нарушается линейность зависимости), что связано с разрушением этого слоя в некоторых активных местах.

Отметим также значительное влияние качества контакта между двумя твердыми телами на кинетику электродного процесса. Доказательсьвом этого может служить снижение поляризации при амальгамировании Ag электрода [I4I, I67-I70]. Например, для границы Ag(Hg)/Ag, SI отмечено, что поляризация обусловлена только омическим падением потенциала до плотностей тока 3 мA/см² [I67, I68].

Измерения проводимости Руз Адів I 23 проводили с помощью амальгамированного серебряного электрода и при этом не наблюдали признаков разложения электролита до IOO^OC как в поликристаллическом [83], так и в монокристаллическом состоянии [77].

Амальгама серебра легко образуется в обычных условиях в контакте серебра с ртутью [I7I]. Реакция начинается со смачивания металла ртутью, затем происходит медленная ее диффузия в объем металла. Ртуть легко проникает под оксидную пленку и тем самым активирует серебряный электрод.

Растворимость серебра в ртути довольно низка – около 0,035 мас.%, но растворимость ртути в серебре доходит до 45 мас.%. В фазовой диаграмме ^{Hg}-Ag отмечается интерметаллические соединения AgHg, AgsHg, a менее изученные Ag₂ Hg₃ и Ag₃ Hg₄ [I71]. Амальгамный серебряный электрод имеет сложный состав, из-за изменения соотношения ртути и серебра, малой скорости образования амальгамы, влияния внешних условий, таких как температура и давление (в последнем случае часть ртути выжимается с электродной поверхности, соприкасающейся с электролитом).

Измерения проводились с электродами, спрессованными из порошка серебра под давлением 350 МПа в стальной прессформе. Электроды амальгамировали каплей ртути и затем помещали в ячейку, в которой предварительно был запрессован твердый электролит *РуАу*. I. Потенциал амальгамированных электродов составлял около 85 мВ против серебряного электрода сравнения.

Для приготовленной ячейки проводили постояннотоковые измерения как в потенциостатическом, так и потенциодинамическом режимах. Было установлено, что зависимость тока от потенциала почти прямолинейна (рис.5.13 и 5.15); до токов порядка 5 мA/см², поляризационное сопротивление только ненамного больше сопротивления электролита между рабочим электродом и электродом сравнения. Для

испытанной ячейки (площаць электродов 0,2 см²) *R*_э составляло I4 Ом, а поляризационное сопротивление при скоростях разретки от IO до IOO мВ/мин составляло 22[±]I Ом. Для стационарных кривых поляризационное сопротивление несколько больше - 24 Ом.



Рис.5.13 Циклическая потенциодинамическая кривая для Ад(Hg)/Py Ags Is при скорости развертки потенциала 10 мВ/мин

Слабая зависимость сопротивления от условый получения кривых показывает, что процессу электрокристаллизации отвечает активное сопротивление $\mathcal{R}_{\epsilon} \approx 1,6$ Ом. см², которое на два порядка меньше, чем полученное для $A_g/P_g A_{95}I_6$ с гладким серебряным электродом. Из потенциостатических кривых следует, что стационарное значение тока устанавливается за время порядка I-2 минут (рис. 5. I4). За это время через границу протекает достаточно большое количество электричества, так что количество серебра на границе с твердым электролитом меняется. Возможна достаточно большая роль диййузии



Рис.5.14 Зависимость тока от времени для Ag(Hg) электрода в $P_{g}Ag_{5}I_{6}$ при потенциалах $\gamma_{a} = 4,9$ мВ и $\gamma_{k} = 5,3$ мВ





нии R_F возможна некоторая составляющая, отвечающая процессу диффузии.

Амальгированный электрод оказывается значительно активнее обычно применяемых в исследованиях серебряных электродов.Для такого электрода устранена возможная пассивация, связанная с оксидным слоем. Адсорбция примесей на $A_g(H_g)$ электрод действует значительно слабее, такой электрод обеспечивает очень хороший контакт с твердым электролитом. Из-за этих факторов на жидком или полужидком электроде затруднений для кристаллизации и растворения серебра существенно меньше.

Экспериментальные данные показывают сложность процессов на серебряном электроде в твердых электролитах *РуАузI* и *РузАузII*. Результаты измерений на переменном и постоянном токе характеризуют разные стороны этих процессов. Импедансные измерения позволяют изучить быстрые, связанные с движением основных носителей заряда (ионы *Ау*⁺), и более медленные процессы, связанные с адсорбцией и диффузией неосновных носителей. Постоятнотоковые измерения характеризуют процессы электрокристаллизации, на которые могут влиять неосновные носители заряда, а также адсорбция примесей. Требуется разработка методов, позволяющих связать результаты переменно- и постояннотоковых измерений. Этому в некоторой мере могут служить импульсные методы изучения границы электрод/электролит.

5.3. Потенциостатические импульсные измерения с малой амплитудой сигнала

Распространенным способом получения информации о кинетике электродных процессов является потенциостатический импульсный метод. Этот метод позволяет изучать процессы как при малых временах (определение емкости двойного слоя, сопротивления элек-
тролита), так и при относительно больших временах, например, при исследовании процесса диффузии. Импульсные измерения с малой амплитудой сигнала при линейности отклика на воздействие позволяют получать такую же информацию как импедансный метод [172]. В принципе возможно изучение медленно протекающих процессов в твердых электролитах, чему соответствует расширение диапазона частот в сторону низких частот.

Для анализа результатов импульсных измерений с малой амплитудой потенциала требуется:

- из временной зависимости тока *i(t) t* в широком диапазоне времен получить спектр импеданса электрода в достаточно большом интервале частот,
- 2) описать i(t) t зависимость для разных эквивалентных цепей в импульсе потенциала.

Так как метод расшифровки импедансных данных хорошо отработан для систем различной сложности, то вполне реально получить характеристики электродных процессов и из импульсных измерений, используя всю в них содержащуюся информацию.

. Аналитическое описание *ilt/-t* функции позволяет определить интервал времен, в котором действительна предполагаемая эквивалентная схема, выявить области применения разных приближений и упрощений, отделить параллельные процессы и т.п., позволяя произвести операции контроля и коррекции в каждом конкретном случае.

В общем случае при нулевых начальных условиях (отсутствие токов и заряда во всех ветвях схемы в начальный момент времени) для линейных цепей имеем [173]:

$$I(j\omega) = E(j\omega) / E(j\omega), \qquad (5.33)$$

где *I(jω)*, *E(jω)* обозначают Фурье преобразования временных функций тока и потенциала, *Z(jω)* – импеданс цепи.

Для ступеньки потенциала

$$E(j\omega) = E/j\omega \quad (5.34)$$

Из формул (5.33) и (5.34) получаем

$$\overline{Z(j\omega)} = \frac{E}{j\omega I(j\omega)}$$
 (5.35)

Для нахождения Іјш) следует сделать одностороннее преобразование Фурье для временной функции тока, т.е., вычислить интеграл _____

$$I(j\omega) = \int i(t) \exp(-j\omega t) dt \qquad (5.36)$$

или

$$I(j\omega) = \int i(t) \cos \omega t \, dt - j \int i(t) \sin \omega t \, dt \, . \quad (5.36a)$$

Так как для твердоэлектролитных систем i(t) - t зависимость близка к экспоненциальной, то выбираем аппроксимацию этой функции кусками экспонент. Это, согласно Пилла [172], хорошее приближение для вычисления $I(j\omega)$ при использовании i(t) - t зависимости с неравномерно деленной осью времени в потенциостатическом импульсе.

Для реальной части I(jw) имеем:

$$Re I(j\omega) = \frac{i(t_{2})}{a_{1}^{2} + \omega^{2}} \left[a_{1}\cos\omega t_{2} + \omega\sin\omega t_{2} \right] - \frac{Ka_{1}}{a_{1}^{2} + \omega^{2}} + \sum_{n=3}^{N} \left\{ \frac{i(t_{n})}{a_{n-1}^{2} + \omega^{2}} \left[a_{n-1}\cos\omega t_{n} + \omega\sin\omega t_{n} \right] - \frac{i(t_{n-1})}{a_{n-1}^{2} + \omega^{2}} \left[a_{n-1}\cos\omega t_{n-1} + \omega\sin\omega t_{n-1} \right] \right\}$$

Для мнимой части I(jw) соответственно можно написать:

$$Im I(j\omega) = \frac{i(t_2)}{\alpha_1^2 + \omega^2} \left[\alpha_1 \sin \omega t_2 - \omega \cos \omega t_2 \right] + \frac{K\omega}{\alpha_1^2 + \omega^2} + \sum_{n=3}^{N} \left\{ \frac{i(t_n)}{\alpha_{n-1}^2 + \omega^2} \left[\alpha_{n-1} \sin \omega t_n - \omega \cos \omega t_n \right] \right\} - (5.38) - \frac{i(t_n)}{\alpha_{n-1}^2 + \omega^2} \left[\alpha_{n-1} \sin \omega t_{n-1} - \omega \cos \omega t_{n-1} \right] \right\} - \frac{i(t_\infty)}{\omega} - \frac{\alpha_n}{\alpha_{n-1}^2 + \omega^2} \left[\alpha_{n-1} \sin \omega t_{n-1} - \omega \cos \omega t_{n-1} \right] \right\} - \frac{i(t_\infty)}{\omega} - \frac{\alpha_n}{\alpha_{n-1}^2 + \omega^2} \left[\alpha_{n-1} \sin \omega t_{n-1} - \omega \cos \omega t_{n-1} \right] \right\} - \frac{i(t_\infty)}{\omega} - \frac{\alpha_n}{\alpha_{n-1}^2 + \omega^2} \left[\alpha_{n-1} \sin \omega t_{n-1} - \omega \cos \omega t_{n-1} \right] \right\} - \frac{i(t_\infty)}{\omega} - \frac{\alpha_n}{\alpha_{n-1}^2 + \omega^2} \left[\alpha_{n-1} \sin \omega t_{n-1} - \omega \cos \omega t_{n-1} \right] \right\} - \frac{i(t_\infty)}{\omega} - \frac{\alpha_n}{\alpha_{n-1}^2 + \omega^2} \left[\alpha_{n-1} \sin \omega t_{n-1} - \omega \cos \omega t_{n-1} \right] \right\} - \frac{i(t_\infty)}{\omega} - \frac{\alpha_n}{\alpha_{n-1}^2 + \omega^2} \left[\alpha_{n-1} \sin \omega t_{n-1} - \omega \cos \omega t_{n-1} \right] \right\} - \frac{i(t_\infty)}{\omega} - \frac{\alpha_n}{\alpha_{n-1}^2 + \omega^2} \left[\alpha_{n-1} \sin \omega t_{n-1} - \omega \cos \omega t_{n-1} \right] \right\} - \frac{i(t_\infty)}{\omega} - \frac{\alpha_n}{\alpha_{n-1}^2 + \omega^2} \left[\alpha_{n-1} \sin \omega t_{n-1} - \omega \cos \omega t_{n-1} \right] \right\} - \frac{i(t_\infty)}{\omega} - \frac{\alpha_n}{\alpha_{n-1}^2 + \omega^2} \left[\alpha_{n-1} \sin \omega t_{n-1} - \omega \cos \omega t_{n-1} \right] \right\} - \frac{i(t_\infty)}{\omega} - \frac{\alpha_n}{\alpha_{n-1}^2 + \omega^2} \left[\alpha_{n-1} \sin \omega t_{n-1} - \omega \cos \omega t_{n-1} \right] \right\} - \frac{i(t_\infty)}{\omega} - \frac{\alpha_n}{\alpha_{n-1}^2 + \omega^2} \left[\alpha_{n-1} \sin \omega t_{n-1} - \omega \cos \omega t_{n-1} \right] \right\} - \frac{i(t_\infty)}{\omega} - \frac{\alpha_n}{\alpha_{n-1}^2 + \omega^2} \left[\alpha_{n-1} \sin \omega t_{n-1} - \omega \cos \omega t_{n-1} \right] \right\} - \frac{i(t_\infty)}{\omega} - \frac{\alpha_n}{\alpha_{n-1}^2 + \omega^2} \left[\alpha_{n-1} \sin \omega t_{n-1} - \omega \cos \omega t_{n-1} \right] \right\} - \frac{i(t_\infty)}{\omega} - \frac{\alpha_n}{\alpha_{n-1}^2 + \omega^2} \left[\alpha_{n-1} \sin \omega t_{n-1} - \omega \cos \omega t_{n-1} \right] \right] - \frac{i(t_\infty)}{\omega} - \frac{\alpha_n}{\alpha_{n-1}^2 + \omega^2} \left[\alpha_{n-1} \sin \omega t_{n-1} - \omega \cos \omega t_{n-1} \right] \right] - \frac{i(t_\infty)}{\omega} - \frac{\alpha_n}{\alpha_{n-1}^2 + \omega^2} \left[\alpha_{n-1} \sin \omega t_{n-1} - \omega \cos \omega t_{n-1} \right] \right] - \frac{i(t_\infty)}{\omega} - \frac{\alpha_n}{\alpha_{n-1}^2 + \omega^2} \left[\alpha_{n-1} \sin \omega t_{n-1} - \omega \cos \omega t_{n-1} \right] \right] - \frac{i(t_\infty)}{\omega} - \frac{\alpha_n}{\alpha_{n-1}^2 + \omega^2} \left[\alpha_{n-1} \sin \omega t_{n-1} - \omega \cos \omega t_{n-1} \right] \right] - \frac{i(t_\infty)}{\omega} - \frac{\alpha_n}{\alpha_{n-1}^2 + \omega^2} \left[\alpha_{n-1} \sin \omega t_{n-1} - \omega \cos \omega t_{n-1} \right] \right] - \frac{\alpha_n}{\alpha_n} + \frac{\alpha_n$$

Здесь

i(to) обозначает стационарное значение тока.

Преимущество этого алгоритма в том, что для вычисления $I(j\omega)$ необходимо небольшое число точек (минимум три-четыре точки на порядок t), значит в эксперименте нужно проделать относительно немного измерений. Другой способ вычисления интеграла (5.36) формулой трапеций требует много точек (порядка 10^3), которые можно получить накоплением результатов в памяти ЭВМ [174], для получения необходимой точности требуется повторить измерения около 100 раз.

Диалазон частот, в котором можно вычислить $I(j\omega)$, ограничивается диалазоном времен, при которых сделаны измерения. Если не достигнуто стационарное значение тока, то приблизительные границы оцениваются $\omega_{4} \approx 4/t_{4}$, где t_{42} . – наибольшее и наименьшее значение времен измерений (например, когда i(t)-t действительно соответствует экспоненциональной зависимости для последовательной *AC* цепи). Для более сложных цепей область используемых частот сокращается. Для $i(t) - 4/\sqrt{7}$ (процесс диффузии) сокращение особенно сильно.

Далее получим i(t) - t зависимость для ступеньки потенциала для разных линейных цепей. Исходя из подобия преобразований Фурье и Лапласа, член $j\omega$ в уравнениях (5.33 – 5.35) можно заменить параметром μ , что значительно облегчает дальнейший анализ [173].

В конечном виде для потенциостатической ступеньки получаем [175]

$$I(\mu) = \frac{E}{\mu Z(\mu)} = \frac{E}{\mu} \mathcal{Y}(\mu) \qquad (5.40)$$

где 9(р) - операторный адмитанс цепи.

Линейность системы требует $I(\rho) \sim E$, тогда можно пользоваться эффективной проводимостью $I(\rho)/E$. Нахождение временной функции i(t) требует обратного преобразования Лапласа для $I(\rho)$. Рассмотрим эквивалентную цепь для обратимого электрода в твердом электролите по основным носителям заряда (рис.4.5). Схема А (рис.5.16) отличается от полной схемы отсутствием R_2 . Это приближение оправдано тем, что при комнатной температуре R_2 близко к нулю.

Для этой цепи

$$i(t)/E = \frac{1}{R_3 + R_F} + \frac{4}{R_3} \left[\frac{m_1}{d_1} \frac{2}{3} (d_1 \sqrt{t}) + \frac{m_2}{d_2} \frac{2}{3} (d_2 \sqrt{t}) + \frac{m_3}{d_3} \frac{2}{3} (d_3 \sqrt{t}) \right] \quad (5.41)$$

Здесь

$$m_{i} = \frac{f - ed_{i}}{(d_{3} - d_{i})(d_{2} - d_{i})}, \qquad (5.42)$$

$$m_{2} = \frac{ed_{2} - f}{(d_{2} - d_{i})(d_{3} - d_{2})}, \qquad (5.42)$$

$$m_{3} = \frac{f - ed_{3}}{(d_{3} - d_{i})(d_{3} - d_{2})} \cdot$$

$$d_{1}, d_{2}, d_{3} \text{ равны корням кубического уравнения}$$

$$x^{3} + \alpha x^{2} + bx + c = 0$$

взятыми с противоположными знаками.

Отметим, что

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= \frac{1}{\overline{W}_2} \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right), \\ \mathbf{b} &= \frac{1}{C_4} \left(\frac{1}{R_F} + \frac{1}{R_3} \right), \\ \mathbf{c} &= \frac{1}{C_4 C_2 \overline{W}_2} \left(\frac{1}{R_F} + \frac{1}{R_3} \right), \end{aligned} \tag{5.43}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{e} &= \frac{1}{R_3 C_4} \int_{\mathbf{c}_4} \frac{1}{R_5 C_4 C_2 \overline{W}_2} \int_{\mathbf{c}_5} \frac{1}{R_5 C_4 C_2 \overline{W}_2} \int_{\mathbf{c}_5} \frac{1}{R_5 C_4 C_5 \overline{W}_2} \int_{\mathbf{c}_5} \frac{1}{R_5 C_4 C_5 \overline{W}_2} \int_{\mathbf{c}_5} \frac{1}{R_5 \overline{W}_2}$$

Функция $\mathcal{G}(x) = exp x^2 exf x$ характерна для цепей, включающих импеданс диффузии, ее свойства рассмотрим ниже.

В некоторых случаях для границы твердый электролит/инертный электрод эквивалентная схема отличается отсутствием сопротивления R_F , например, $C/Ag_4 R \delta I_5$, $C/Ag_7 Et_4 N I_8$ [105,176].Поскольку сопротивление переноса заряда R_F в измерениях импеданса для обратимого электрода в основном чувствуется при низких частотах, то можно оценить время, за которое наблюдаются эй́мректи заряжения двойного слоя.



Рис.5.16 Эквивалентные схемы моделей (А ÷ Д) для расчета *i(t)-t* зависимостей в потенциостатическом импульсе

Для цепи Б (рис.5.16) имеем

$$i(t)/E = \frac{4}{R_3} [m_1 d_1 \xi (d_1 VF) + m_2 d_2 \xi (d_2 VF) + m_3 d_3 \xi (d_3 VF)] (5.44)$$

Для этой модели $m_1 = \frac{d_1 - \alpha}{\sqrt{d_1 - \alpha}},$

$$m_{2} = \frac{\alpha - d_{2}}{(d_{3} - d_{2})(d_{2} - d_{4})},$$

$$m_{2} = \frac{\alpha - d_{2}}{(d_{3} - d_{2})(d_{2} - d_{4})},$$

$$m_{3} = \frac{d_{3} - \alpha}{(d_{3} - d_{4})(d_{3} - d_{2})}.$$
(5.45)

Здесь d, d, d, d, тоже равняются корням -X1, -X2, -X3 кубического уравнения

$$x^3 + \alpha x^2 + bx + c = 0$$

Для схемы Б

$$\alpha = \frac{4}{\bar{W}_{2}} \left(\frac{4}{C_{1}} + \frac{4}{C_{2}} \right), \qquad (5.46)$$

$$b = \frac{4}{R_{3}C_{1}}, \quad c = \frac{4}{R_{3}C_{1}C_{2}\bar{W}_{2}}$$

Кубическое уравнение со всеми положительными коэффициентами имеет один действительный отрицательный корень X₁ [I77], после нахождения этого корня уравнение следует делить на (x-x₁), остальные два сопряженных комплексных корня находятся решением квадратичного уравнения.

При достаточно больших временах, когда можно пренебречь заряжением емкости C₁, схема А переходит в схему В (рис.5.16).

Для этого случая выражение несколько проще

$$i(t)/E = \frac{1}{R_3 + R_F} + \frac{1}{R_3^2(d_1 - d_2)} \left[\left(\bar{W}_2 - \frac{1}{C_2 d_1} \right) \xi(d_1 \sqrt{t}) - \left(\bar{W}_2 - \frac{1}{C_2 d_2} \right) \xi(d_2 \sqrt{t}) \right]$$
(5.47)

Здесь

$$d_{1,2} = \frac{\alpha}{2} \pm \sqrt{\frac{\alpha^2}{4} - b} , \qquad (5.48)$$

где

$$a = \tilde{W}_{2} \left(\frac{1}{R_{F}} + \frac{1}{R_{3}} \right), \qquad (5.49)$$
$$b = \frac{1}{C_{2}} \left(\frac{1}{R_{F}} + \frac{1}{R_{3}} \right)$$

При временах, когда возможно пренебречь заряжением емкости С, можно пользоваться схемой Г (рис.5.16)[178]:

$$i(t)/E = \frac{1}{R_3 + R_F} + \frac{1}{R_3^2 C_1} \left\{ \frac{\frac{2}{G}(d_1 \sqrt{t})}{M_1} + \frac{\frac{2}{G}(d_2 \sqrt{t})}{M_2} \right\}, \quad (5.50)$$

где

$$d_{1,2} = \frac{a}{2} \pm \sqrt{\frac{a^2}{4} - b} , \qquad (5.5I)$$

$$a = \frac{1}{W_2 C_1} , \qquad b = \frac{1}{C_1} (1/R_3 + 1/R_F), \qquad (5.52)$$

$$M_1 = 2b - ad_1$$
, $M_2 = 2b - ad_2$ (5.53)

В некоторых случаях схему В можно упростить, если пренебречь сопротивлением электролита, при условии $R_3 << R_F$ для больших времен. Тогда процесс описывается простым уравнением (схема Д, рис.5.16)[163]:

$$i(t)/E = R_F^{-1} + \bar{W}_2^{-1} \left[(\pi t)^{-4/2} - \bar{W}_2^{-1} C_2^{-1} \tilde{g}(\frac{\sqrt{E}}{W_2 C_2}) \right] \quad (5.54)$$

Некоторые трудности имеются при расчете функции f(x), появляющейся при обратном преобразовании Лапласа f(y)/p для цепей с постоянной Варбурга, поэтому этот вопрос рассмотрим подробнее. Известно, что

$$\mathcal{E}(\mathbf{x}) = \exp \mathbf{x}^2 \exp \mathbf{f} \mathbf{c} \mathbf{X} , \qquad (5.55)$$

где

$$erfc x = 1 - erf x, \qquad (5.56)$$

$$e t f x = \frac{2}{\sqrt{n}} \int_{0}^{x} e x r(-t^2) dt$$
 - так называемая функция

ошибок.

Для действительных /×/ ≤ 3.1 вычисление функции ошибок проводили по формуле [180]:

$$e^{\chi}f = \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-\chi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{1 \cdot 3 \cdots (2n+1)} \chi^{2n+1}$$
 (5.57)

и далее, учитывая (5.56), находили $\xi(x)$. Для значений x > 3,1использовали асимптотический ряд [180]

$$\mathcal{E}(x) = \frac{1}{\sqrt{r}} \left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots (2n-1)}{(2x^2)^n} \right].$$
 (5.58)

В интервале 3.1 < x < 4 ряд (5.58) дает только 4-5 верных знака результата, поэтому ряд обрывали при $\mathcal{E} = \frac{0.2 \cdot 10^{-2}}{2 \times x^2}$ для x > 3.1. При больших значениях X ряд (5.58) быстро сходится.

Для комплексных значений X можно использовать те же формулы, однако для удобства вычислений их следует преобразовать.Известно, что

$$x = a + bj = r exp(j \mathscr{G}) = r(\cos \mathscr{G} + j \sin \mathscr{G}), (5.59)$$

где

$$\begin{aligned} \mathcal{X} = \sqrt{a^2 + b^2} , \\ \mathcal{Y} = \operatorname{arctg} \frac{b}{a} , \quad e \in \mathcal{I} \mathcal{I} \quad a > 0 \quad (5.60) \\ \mathcal{Y} = \operatorname{arctg} \frac{b}{a} + \mathcal{T} , \quad e \in \mathcal{I} \mathcal{I} \quad a < 0 \end{aligned}$$

セ>3.1

$$\frac{g(a+bj)}{\sqrt{2}} = \exp((a^2 - b^2) [\cos 2ab + j \sin 2ab] - \frac{2}{\sqrt{2}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{1 \cdot 3 \cdots (2n+1)} \chi^{2n+1} [\cos(2n+1)g + j \sin((2n+1)g].$$
(5.61)

Если

$$\boldsymbol{\mathcal{G}}(a+b_{j}) = \frac{1}{\sqrt{r}(a+b_{j})} \left\{ 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n} \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{(2n^{2})^{n}} \cdot (5.62) \right. \\
\left. \left[\cos 2n \mathcal{G} - j \sin 2n \mathcal{G} \right] \right\},$$

обрывая ряд при

$$\frac{1 \cdot 3 \cdot \ldots (2n-1)}{(2n^2)^n} \stackrel{\ell}{=} \frac{0.2 \cdot 10^{-2}}{2n^2}. \tag{5.63}$$

Еще отметим некоторые выражения [180]:

$$g(-x) = 2e^{x^2} - g(x),$$
 (5.64)

$$\vec{\xi}(\vec{x}) = \vec{\xi}(x),$$
 (5.65)

$$erf(-x) = -erfx, \qquad (5.66)$$

$$e_{f(\bar{x})} = e_{f(\bar{x})},$$
 (5.67)

Легко увидеть, что ряды (5.58) и (5.62) не дают правильных значений $\mathcal{F}(x)$ при x < 0 и a < 0 соответственно. В таком случае следует использовать формулу (5.64). Соотношение (5.65) применяется при расчете схем A ÷ Г для комплексных значений X.

Для проверки пригодности выведенных зависимостей проводили импульсные измерения для границы $Ag/P_{4}Ag_{5}I_{6}$. Измерения были сделаны с помощью потенциостатической схемы на операционных усилителях, построенной специально для исследования твердоэлектролитных ячеек [I63]. Она имеет следующие характеристики-- скорость нарастания потенциала в фронте импульса 5.10^{5} B/c, малую входную емкость $C_{bx} \leq 10$ пФ, низкий ток в цепи электрода сравнения $I_{3c} = 10^{-II}$ A.

Методика приготовления ячейки несколько отличалась от общепринятой. Твердый электролит запрессовали между двумя гладкили серебряныли электродами в ячейке из оргстекла. К тыльной стороне вспомогательного электрода припрессовали порошок серебра, а электрод сравнения был сделан двухслойным – с электролитом контактировала смесь порошков серебра и электролита, а к нему припрессовывали серебро согласно методике [178]. Эти все меры обеспечили минимальное искажение электрического поля в ячейке между рабочим и вспомогательным электродами.

Переменнотоковые измерения проводили мостом переменного тока P-502I в диапазоне частот 0, II - IOC кГц. Потом ячейку 5 -6 раз циклировали пропусканием анодных и катодных токов через вспомогательный электрод и электрод сравнения, что делалось для уменьшения поляризации электрода сравнения. Импульсные измерения проводили с помощью специального потенциостата в диапазоне времен от 2 мис до 50 мс, ток регистрировали осниллографом СІ-67. Ток считывали в конце и пульса заданной продолжительности t . Следующий иструльс с большей длиной снимали после выдерики ячейки не менее $10^3 t$. Результати измерения Ад/Ру Ад I_{e} анодным импульсами в области линейности до I2 мВ приведены в таблице 5.3 (первая колонка i(t/f), эти же денные использовались для расчета илпеданса границы методом Фурье преобразования, Расчеты проводили на настольной программируемой машине "Электроника C-50". Расчетные значения $i(t)/\epsilon$ для схем A + Д (рис.5.16) даны в следующих колонках таблицы 5.3. В таблице 5.4 приведены результаты расшийровки илпеданса электрода, полученного как переменнотоковых, так и импульсным методом. Значения элементов схелы хорошо согласуются, за исключением C_1 и ${}^{d}\!\!/\!\!R_{e}$. Для C_1 различие можно объяснить некоторой неодинаковостью обоих электродов. Возможно, что время импульса 2 мыс недостаточно мало, чтобы с достаточной точностью определить C1. Вклад же Re В илпеданс небольшой и в основном чувствуется при низких часто-

тах, поэтому точность определения этого элемента небольшая. Для расчета *i(t)/E* использовали значения элементов импеданса, полученных из импульсных измерений.

Сопоставление расчетных кривых с экспериментальными точками показывает, что схема A хорошо отвечает экспериментальным данным в интервале времен 2 мкс – 5 мс (рис.5.17). Это означает, что данная процедура расчета импульсных измерений позволяет получить количественное совпадение (табл.5.3). Остальные модели Б ÷ Д показывают совпадение лишь в части данного интервала времен. Так схема Б показывает отклонение при t = 0,5 мс, т.е., влияние сопротивления R_F чувствуется при t > 0,5 мс.



Рис.5.17 Сравнение результатов измерения потенциостатическими импульсами с расчетными *с(t// Е* для схем А + Д

Таблица 5.3.

Сравнение результатов импульсных измерений (E = 2 мВ) для Ag/Py Ags Is с расчетными (схемы A ÷ Д рис.5.16)

<i>t</i> , c	<i>i(t)/Е,</i> мСм эксп.	<i>i(t//E</i> , MCM cx. A	<i>i(t)/Е,</i> мСм сх. Б	<i>i(t)/E</i> , MCM cx. B	<i>i(t//Е,</i> мСм сх. Г	<i>i(t)/Е,</i> мСм сх. Д	
2.10-6	56,5	57,3	57,3	44,8	57,3	98,3	
5.IO ⁻⁶	49	50,5	50,5	37,0	50,8	58,3	
I.I0 ⁻⁵	40	42,7	42,6	30,2	43,5	38,4	
2.10-5	30	32,7	32,7	23,I	34,6	24,6	
5.10-5	I8	19 , 1	19,0	I4 , 3	23,I	I3,0	
I.10-4	II	II,I	I0,9	8,9	I6 , 3	7,62	
2.10-4	5,5	5,8	5,6	5,I	II,5	4,26	
5.10-4	2,25	2,27	2,0	2,15	7,27	I,87	
I.10-3	I,I5	I,I3	0,84	I,II	5,20	I,OI	
2.10-3	0,55	0,63	0,33	0,63	3,76	0,59	
5.10-3	0,4	0,39	0,091	0,39	2,48	0,39	
1.10-2	0,25	0,33	0,033	0,34	I,84	0,33	
2.10-2	0,15	0,31	O,OII	0,3I	I,39	0,31	
5.10-2	0,II	0,30	0,003	0,30	0,99	0,30	

Схема Г выполняется лишь при малых временах, значит отсутствие емкости C_2 существенно влияет на ход i(t)/E - t кривой.Хорошее совпадение результатов для моделей В и Д со схемой А при временах больше I мс позволяет применять в этом случае наиболее простое выражение (5.54) для схемы Д. Елизость i(t)/E при $t > 10^{-2}$ с к $(R_3 + R_6)^{-1}$ позволяет заключить, что влиянием диффузии и адсорбции неосновных носителей (цепочка $C_2 W_2$) при столь больших временах для данной схемы А можно пренебречь.

Таблица 5.4.

Сравнение параметров эквивалентной схемы, полученных из импедансных и илпульсных измерений для Ад/РуАдь I. (диаметр ячейки 4,00 мм)

Параметр	Илпеданс	Илиульсы		
R , Ола	24,0	I5 ,7[≭]		
$\boldsymbol{c_{1}}$, MK Φ	O,I	0,9		
1/R, OM-I	6.IO-4	3.10-4		
R_2 , OM	0,75	4		
W_2 , One $c^{-1/2}$	2620	2560		
C_2 , MK Φ	5,8	5,8		

 ж – между рабочил электродом и электродом сравнения

При временах больше 10^{-2} с любая схема A ÷ Д не показывает согласия с экспериментальными данными. Возможной причиной такого поведения $A_g/P_yA_{g_5}I_6$ может быть проявление процесса, связанного с электрокристаллизацией серебра. Полученных точек при временах больше 10^{-2} слишком мало, чтобы висказать обоснованные соображения о таких процессах.

Можно сделать вывод, что расчет электродного илпеданса из потенциостатических импульсных данных, а также вычисление функции отклика $\mathcal{L}(t)/\mathcal{E}$ для разных эквивалентных схем дает возможность как сопоставить результаты илпульсных и переменнотоковых измерений, так и определить область применения различных упрощений.

выводы

I. Разработана методика синтеза чистых ионных проводников *Ру Ад₅ I* и *Руз Ад₁₈ I₂₃* без примесей других фаз; показано, что образование твердых электролитов может протекать по разным путям при высоких и низких температурах.

2. Установлена область термической стабильности полученных электролитов: *РуАд*₅*I*₆ стабилен до I75^оC, *Ру*₅*Ад*₁₈*I*₂₃ выше I40^оC диспропорционирует на *РуАд*₅*I*₆ и *РуАд*₂*I*₃, которые далее разлагаются с выделением иода вследствие разложения иодида пиридиния.

3. Показано, что соединение *Ру Ад₅ I*, устойчиво на воздухе и к воздействию разных растворителей – толуола, этилового спирта, бензола, ацетона, гексана, хлороформа, тетрахлоруглерода.

4. На основании результатов измерений электропроводности *РуАу*₅ *I*₆ подтвержден фазовый переход при температуре 42°С, сопровождающийся изменением энергии активации электропроводности от 0,52 до 0,20 эВ при повышении температуры. Впервые обнаружен эффект гистерезиса проводимости *РуАу*₅ *I*₆, выражающийся в изменении абсолютных значений электропроводности без изменения энергии активации.

5. Показано, что результаты переменнотоковых измерений описываются моделью релаксации двойного электрического слоя. Температурные зависимости параметров модели Ад/РуАд5 I изменяются вблизи температуры фазового перехода.

6. Констатировано, что сопротивление переноса заряда R_F , полученное из импедансных измерений, слабо зависит от температурной предыстории ячейки и термической обработки серебряных электродов. Найдено, что результаты исследования свойств серебряного электрода в твердых пиридиниевых электролитах различаются в переменном и постоянном токе вблизи равновесного потенциала.

7. Изучено влияние различных факторов (температура, термическая обработка электродов, добавка полииодида к $P_{\mathcal{F}}A_{\mathcal{F}}I_{\mathcal{S}}$) на поляризационное сопротивление \mathcal{R}_n , показано, что соотношение $\mathcal{R}_n \gg \mathcal{R}_{\mathcal{F}}$ сохраняется во всех случаях. Высказано предположение, что сопротивление поляризации определяется влиянием адсорбции примесей из объема электролита в ходе электрокристаллизации серебра. Показано, что амальгамирование электрода значительно влияет на процессы на серебряном электроде.

8. Разработаны методики обработки результатов измерения импеданса и оптимизации параметров эквивалентной схемы с использованием ЭВМ. Предложен метод расшифровки данных потенциостатических импульсных измерений методом Фурье-преобразования и расчета функции отклика для сложных эквивалентных цепей с диффузионным импедансом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Укше Е.А., Букун Н.Г. Твердые электролиты. М.: Наука, 1977. - 176 с.
- 2. Трейер В.В. Электрохимические приборы. М.: Советское радио, 1978. - 88 с.
- Укше Е.А., Вершинин Н.Н., Малов Ю.И. Функциональные элементы твердотельной электроники на суперионных проводниках. – Зарубежная радиоэлектроника, 1982, № 7, с. 53 – 66.
- Beniere F., Beniere M., Chemla M. Conductibilite, nombres de transport et autodiffusion des ions dans differents monocristaux de clorure de sodium. - J.Phys.Chem.Solids, 1970, v. 31, N⁰ 6, p. 1205 - 1220.
- Гейзель Т. Континуальные стохастические модели. В кн.:Физика суперионных проводников, пер. с англ. / под ред. М.С. Саламона – Рига: Зинатне, 1982, с. 254 – 306.
- 6. Boyce J.B., Hayes T.M., Stutius W., Mikkelsen J.C. Position and dynamics of Ag ions in superionic AgI using extended X-ray absorption fine structure. - Phys.Rev.Lett. 1977 , v. 38, N⁰ 23, p. 1362 - 1365.
- 7. Eckold G., Funke K., Kalus J., Lechner R.E. The diffusive motion of silver ions in & -AgI: results from quasielastic neutron scattering. - J.Phys.Chem.Solids, 1976, v.37, N⁰ 12, p. 1097-1103.
- Mc Geehin P., Hoofer A. Fast ion conduction materials. J.Mater.Sci., 1977, v. 12, N⁰ 1, p. 1 27.
- Funke K. AgI type solid electrolytes. Progr. Solid State Chem., 1976, v. 11, p. 345 - 402.

- IO. Hayes W. Superionic conductors. Contemp. Phys., 1978, v. 19, N⁰ 5, p. 469 - 486.
- II. Hooper A. Fast ionic conductors. Contemp. Phys., 1978, v. 19, N⁰2, p. 147 - 168.
- I2. Whitmore D.H. Ionic and mixed conductors for energy storage and conversion systems.-J.Cryst.Growth, 1977, v. 39, Nl, p.
- 13. Solid electrolytes / Eds. Hagenmuller P., van Gool W. - New-York: Academic Press, 1978. - 466 p.
- I4. Solid electrolytes / Ed. S. Geller Berlin: Springer, 1977. - 229 p.
- I5. Applications of solid electrolytes / Eds. Takahashi T., Kozawa A. - Cleveland: JEC Press.Inc., 1980. - 210 p.
- 16. Чеботин В.Н., Перфильев М.В. Электрохимия твердых электролитов. – М.: Химия, 1978. – 312 с.
- Третьяков Ю.Д. Развитие химии твердофазных материалов с высокой ионной проводимостью. – Изв. АН СССР. Неорг. материалы, 1979, т. 15, № 6, с. 1014 – 1018.
- 18. Tubant C., Lorentz E. Molekularzustand und elektrisches
 - ¹ Leitvermögen kristellisierter Salze. Z.phys.Chem., 1914, Bd. 87, N⁰ 5, S. 513 - 542.
- 19. Strock L.W. Kristallstruktur des Hochtemperatur Jodsilbers ~ -AgI. - Z.phys.Chem., 1934, Bd. 25B, N⁰ 5/6, S. 441-459; 1936, Bd. 31B, N⁰ 1/2, S. 132-136.
- 20. Hoshino S., Sakuma T., Fujii Y. Distribution and anharmonic thermal vibration of cations in ~-AgI. Solid State Communs., 1977, v. 22, N⁰ 12, p. 763 - 765.
- 21. Wright A.F., Fender B.E.F. The structure of superionic compounds by powder diffraction.l. Cation distribution in ∝ -AgI. J.Phys.C: Solid State Phys., 1977, v. 10, N⁰ 13, p. 2261 2267.

- 22. Cava R.J., Reindinger F., Wuensch B.J. Single crystal neutron diffraction study of AgI between 23° and 300°C.
 Solid . State Communs., 1977, v. 24, N° 6, p. 411-416.
- 23. Vashishta P., Rahman A. Ionic motion in ∝ -AgI. Phys. Rev.Lett., 1978, v. 40, N⁰ 20, p. 1337 - 1340.
- 24. Flygare W.H., Huggins R.A. Theory of ionic transport in crystallographic tunnels. - J.Phys.Chem.Solids, 1973, v. 34, N⁰ 7, p. 1199 - 1204.
- 25. Reuter B., Hardel K. Über die Hochtemperaturmodifikation von Silbersulfidjodid. - Naturwiss., 1961, Bd.48,N⁰6,p.161.
- 26. Reuter B., Hardel K. Silbersulfidbromid Ag₃SBr and Silbersulfidjodid Ag₃SI.Die Halbleitereigenschaften von Ag₃SBr, ~ und ^A-Ag₃SI.-Ber.Bunsenges.phys.Chem.,1966,Bd.70,N⁰1,
- 27. Hoshino S., Sakuma T., Fujii Y. A structural phase transition in superionic conductor Ag₃SI. - J.Phys.Soc.Japan , 1979, v. 47, N⁰ 4, p. 1252 - 1259.
- 28. Гоффман В.Г., Букун Н.Г., Укше Е.А. Импеданс ячеек с монокристаллическим твердым электролитом Ag₄RbI₅. Электрохимия, 1981, т.17, № 7, с. 1098 – 1102.
- 29. Geller S. Crystal structure of the solid electrolyte RbAg₄I₅. - Science, 1967, v.157, N⁰ 3786, p. 310 - 312.
- ЗО. Атовмян Л.О., Ткачев В.В., Пономарев В.И., Укше Е.А. Исследование кристаллической структуры суперионного проводника RbAg₄I₅ в температурном интервале -45⁰ - +I35⁰C. -Ж.структур. химии, I979, т.20, № 5, с. 940 - 942.
- 3I. Topol L.E., Owens B.B. Thermodynamic studies in the highconducting solid systems RbI-AgI, KI-AgI and NH₄I-AgI. -J.Phys.Chem., 1968, v. 72, N⁰ 6, p. 2106 -2111.
- 32. Михайлова А.М., Копчекчи Л.Г. К вопросу о стабильности ионного проводника RbAg₄I₅. – Электрохимия, 1976, т. 12,

№ I, c. 156 - 157.

- 33. Укше Е.А., Михайлова А.М. К термодинамике твердоэлектролитных электрохимических ячеек. – Электрохимия, 1978, т.14,
 № 10, с. 1581 – 1584.
- З4. Шило В.И., Михайлова А.М., Боровков В.С., Широков Ю.В., Карпов В.П. Электрохимическое поведение границы
 Ад/Ад₆I₄WO₄ . Электрохимия, I978, т. I4, № 8., с. I267 I270.
- 35. Широков Ю.В., Боровков В.С Исследование свойств твердого электролита Аg₆I₄WO₄ . – Изв. АН СССР. Неорг. материалы, 1982, т. 18, № 4, с. 670 – 672.
- 36. Habbal F., Zwirgzds J.A., Scott J.F. Raman spectroscopy of structural phase transitions in Ag₂₆I₁₈W₄O₁₆• - J.Chem. Phys., 1978, v. 69, N⁰11, p. 4984 - 4989.
- 37. El-Gemal M.T., Saleem M., Avasthi M.N. Ionic conductivity of Ag₇I₄PO₄ solid electrolyte. - Phys.status solidi, 1980, v. 57A, N⁰2, p. 499 - 507.
- 38. Takahashi T., Ikeda S., Yamamoto O. Solid-state ionics solids with high ionic conductivity in the systems silver iodide - silver oxyacid salts. - J.Electrochem.Soc., 1972, v. 119, N⁰ 4, p. 477 - 482.
- 39. Avasthi M.N., El-Gemal M.T., Saleem M. High ionic conductivity of Ag₁₉I₁₅P₂O₇ solid electrolyte. - Phys.status solidi, 1982, v. 69A, N⁰ 2, p. 535 - 539.
- 40. Magistris A., Pezzati E., Sinistri C. Thermoelectric properties of high-conductivity solids electrolytes. - Z.Naturforsch., 1972, Bd. 27A, N⁰ 8/9, S. 1379 - 1381.
- 41. Власов Ю.Г., Ермоленко Ю.Е. Ионная и электронная проводимость Ag₂S – мембран ионоселективных электродов. – Электрохимия, 1981, т. 17, № 9, с. 1301 – 1307.

- 42. Власов Ю.Г., Ермоленко Ю.Е., Николаев Б.А. Диффузия серебра и ионная проводимость в твердом электролите Ag₃SI . -Электрохимия, 1981, т. 17, № 10, с. 1448 - 1453.
- 43. Тиликс Ю.Е., Гоффман В.Г., Скуиня А.А., Дзелме Ю.Р., Лу говской В.К., Укше Е.А. Коэффициент диффузии ионов Ag⁺ в твердом электролите Ag₄RbI₅. Электрохимия, 1979, т. 15, № 6, с. 922 924.
- 44. Гуревич Ю.Я., Иванов-Шиц А.К. Электронные токи в твердых электролитах. – Электрохимия, 1980, т. 16, № 1, с. 3 – 22.
- 45. Shahi K. Transport studies on superionic conductors. -Phys.Status solidi, 1977, v. 41A, N^O 1, p. 11 - 44.
- 46. Fujimoto S., Yasuda N., Kameyama S. Pressure effect on the phase transition of the superionic conductors KAg₄I₅ and NH₄Ag₄I₅ - J.Phys.D: Appl.Phys., 1980, v. 13, N⁰ 5, p. L95 - L99.
- 47. Owens B.B. Solid electrolyte batteries. Adv. Electrochem. Eng., 1971, v. 8, p. 1 - 62.
- 48. Иванов-Шиц А.К., Боровков В.С., Широков Ю.В., Мищенко А.В., Краснова Т.М. Аномальное поведение термо – э.д.с. твердых электролитов на основе AgI . – Электрохимия, 1980, т.16, № 7, с. 985 – 989.
- 49. Широков Ю.В., Боровков В.С. Свойства твердого электролита Аg₁₉I₁₅P₂O₇ · - Изв. АН СССР. Неорг.материалы, 1982, т.18, № 4, с. 664 - 666.
- 50. Takahashi T., Ikeda S., Yamamoto O. Solid state ionics: a new high ionic conductivity solid electrolyte $Ag_6I_4WO_4$ and use of this compound in a solid electrolyte cell. -J.Electrochem.Soc., 1973, v. 120, N⁰ 5, p. 647 - 651.

- 51. Scrosati B., Papaleo F., Pistoia G. Two new silver Electrolytes of possible use in solid-state batteries. - J. Electrochem.Soc., 1975, v. 122, N⁰ 3, p. 339 - 343.
- 52. Avasthi M.N., Saleem M., El-Gemal M.T. Thermoelectric power studies of Ag₇I₄AsO₄ superionic conductor. - J.Phys. C: Solid State Phys., 1981, v.14, N⁰ 24, p. 3521 - 3526.
- 53. Girvin M.S. Thermoelectric power of superionic conductors.
 J.Solid State Chem., 1978, v.25, Nº 1, p. 65 76.
- 54. Mahan G.D. Lattice gas theory of ionic conductivity. -Phys.Rev., 1976, v. 14B, Nº 2, p. 780 - 793.
- 55. Копчекчи Л.Г., Михайлова А.М., Букун Н.Г., Укше Е.А. Исследование процессов на границе (С2H5)4NI7 / Ag4RbI5 -Электрохимия, 1977, т. 13, № 7, с. 4II - 4I5.
- 56. Scrosati B. Electrochemical properties of RbAg₄I₅ solid electrolyte. - J.Electrochem.Soc., 1973, v.120, N⁰ 120, p.78-80.
- 57. Pat. 3 476 605 (USA). Solid state electric cell utilizing as an electron acceptor material an organic ammonium polyiodide/ B.B.Owens, North Amer.Rockwell Corp., July 6, 1967, N⁰ 651498; IC HOL M 11/00, NC 136 - 83.
- 58. Михайлова А.М., Придатко И.А., Копчекчи Л.Г. К вопросу об электрохимическом восстановлении полииодидов на границе с твердым ионным проводником. Электрохимия, 1974, т. 10, № 10, с. 1594 1596.
- 59. Owens B.B. A new class of high conductivity solid electrolytes: tetraalkylammonium iodide - silver iodide double salts.- J.Electrochem.Soc., 1970, v.117, N⁰ 3, p. 123 ; v. 117, N⁰ 12, p. 1536 - 1539.
- 60. Pat. 3 541 124 (USA). Organic ammonium silver iodide solid electrolyte. / B.B.Owens, North Amer.Rockwell Corp., June 11, 1969, N⁰ 851515; IC C 07 F 1/10; NC 260 - 430.

- 6I. Pat. 3 567 518 (USA). Solid-state battery cell with complex organic electrolyte material/ D.M.Smith, C.H.Tompkins, S.D.Ross, Spraque Electric Co.-Oct. 7, 1968, N⁰ 765531; IC HOL M 11/00; NC 136 - 83.
- 62. Shahi K., Chandra S. Electrical conductivity of solid electrolytes Ag₁₃(Q₄N)₂I₁₅. - J.Phys. C: Solid state Phys., 1975, v. 8, N⁰ 14, p. 2255 - 2261.
- 63. Михайлова А.М., Копчекчи Л.Г., Придатко И.А., Пушков Б.И. Исследование твердых ионных проводников в системе N(C₂H₅)₄I - AgI . - Электрохимия, 1976, т. 12, № 3, с. 454 - 457.
- 64. Chandra S., Agrawal R.C. Superionic solid films. Cation
 substituted AgI-based superionic solid (CH₃)₄N 2^{Ag}13^I15[•]
 -J.Phys. D: Appl.Phys., 1980, v. 13, N^o9, p.1665-1671.
- 65. Geller S., Lind M.D. Crystal structure of solid electrolyte [(CH₃)₄N]₂Ag₁₃I₁₅. - J.Chem.Phys., 1970, v. 52, N⁰ 11, p. 5854 - 5861.
- 66. Owens B.B., Christie J.D., Tiedeman G.T. High-conducting solid electrolytes C_aH_bNI - AgI double salts. - J.Electrochem.Soc., 1971, v. 118, N⁰ 7, p. 1144 - 1147.
- 67. Berardelli M.L., Biondi C., De Rossi M., Fonseca G., Giomini M. Polymethonium - silver iodide compounds as highconductivity solid electrolytes. - J.Electrochem.Soc., 1972, v. 119, N⁰ 1, p. 114 - 118.
- 68. Robert G., Foucheu J., Rosenberg J.J. Electrical conductivity of double salts of the type silver iodide - piperazinium diiodides and N,N'-alkyl piperazinium. - J.Power Sources, 1972, v. 1, N° 4, p. 359 - 370.
- 69. Takahashi T., Wakabayashi N., Miyazaki T., Yamamoto O.

Silver - ion solid electrolytes with high conductivity: silver iodide - sulfonium iodide double salts. - J.Chem. Soc.Jap., Chem. and Ind.Chem., 1975, Nº 2, p. 266 - 270.

- 70. Christie J.H., Owens B.B., Tiedemann G.T. High-conductivity solid electrolytes. Tropyllium iodide - silver iodide system. - Inorg.Chem., 1975, v. 14, N⁰ 6, p. 1423.
- 71. Coetzer J., Thackeray M.M. Solid electrolytes: methyl substituted diamine diiodide - solid iodide double salts. -Electrochim. acta, 1976, v. 21, Nº 1, p. 37 - 38.
- 72. Thackerey M.M., Coetzer J. The crystal structure of the solid electrolyte Ag₄₄I₅₃(C₁₁H₃₀N₃)₃. - Acta Crystallogr., 1978, v. 34B, N⁰ 1, p. 71 - 75.
- 73. Pat. 1 474 246 (Brit.). Solid electrolytes for use in solid state electrochemical devices / R.G.Linford, J.M.Pollock, C.F.Randell, Mallory Batteries Ltd. - Nov 29, 1974, Nº 51848 /74; IC C 07 C 149/ 46, Cl. C2C.
- 74. Thackerey M.M., Coetzer J. Electrical conductivity of polyamine iodide / silver iodide solid electrolytes. - Electrochim.acta, 1979, v. 24, N⁰ 5, p. 495 - 502.
- 75. Geller S. Crystal structure of the solid electrolyte (C5H5NH)Ag5I6 at -30°C. - Science, 1972, v. 176, p. 1016-1019.
- 76. Geller S., Owens B.B. Silver ion site distribution, structure and conductivity of the solid electrolyte pyridinium hexaiodopentaargentate between -30° and 125°C. - J.Phys. Chem., Solids, 1972, v. 33, N° 6, p. 1241 - 1250.

77. Hibma T. Gradual solid electrolyte transition in

(C5H5NH)Ag5I6.-Phys.Rev., 1977, v.15B, N°12, p.5797-5803.

78. Hibma T., Geller S. Low temperature phase transitions in (C₅H₅NH)Ag₅I₆. - J.Solid State Chem., 1977, v. 21, N⁰ 3, p. 225 - 232.

- 79. Hibma T., Brüesh P. The continuos solid electrolyte transition in PyAg₅I₆. - In: Intern.Sympos. "Solid Ionic and Electronic Conductors", Italy, Rome, 1975, p. 24 - 25.
- 80. Brüesh P., Bührer W., Perkins R.C. Far-infrared and incoherent neutron scattering experiments of the solid electrolyte (C₅H₅NH)Ag₅I₆. - J.Phys.C: Solid State Phys., 1977, v. 10, N⁰ 20, p. 4023 - 4032.
- 8I.Newman D.S., Matlack R., Twinning S., Frank C., Krishnan V. The ionic Hall-effect in the solid electrolyte C₅H₆NAg₅I₆.-Electrochim.acta, 1977, v. 22, N⁰ 8, p. 811 - 814.
- 82.Geller S., Skarstad P.M. Pentapyridinium 18 silver iodide, a "two-dimensional" solid electrolyte. - Phys.Rev. Lett., 1974, v. 33, N⁰ 25, p. 1484 - 1486.
- 83.Geller S., Skarstad P.M., Wilber S.A. Conductivity and crystal structure of (C₅H₅NH)₅Ag₁₈I₂₃ - a two-dimensional solid electrolyte. - J.Electrochem.Soc., 1975, v. 122, N^o 3, p. 332 - 338.
- 64.Geller S. Crystal structure and conductivity of AgI -based solid electrolytes. - In: Superionic Conductors / Eds. Mahan G.D., Roth W.L. - New-York, London: Plenum Press, 1976, p. 171 - 182.
- 85.Valverde N. Thermodinamic stabilization of the solid electrolyte RbAg₄I₅. - J.Electrochem.Soc., 1980, v. 127, N⁰11, p. 2425 - 2429.
- 86. Карякин Ю.В., Ангелов И.И. Чистые химические вещества.-М.: Химия, 1974. - 408 с.
- 87. Миркин Л.И. Справочник по рентгеноструктурному анализу поликристаллов. М.: ГИФМЛ, 1961. 863 с.

- 88. Михайлова А.М., Бердников В.М., Укше Е.А. Поляризация
 границы Ag/Ag₄RbI₅ . Электрохимия, 1975, т. II, № 9,
 с. 1397 1400.
- 89. Berry C.R. Structure and optical absorption of AgI microcrystals. - Phys.Rev., 1967, v. 161, N⁰3, p. 848 - 851.
- 90. Takahashi T., Kuwabara K., Yamamoto O. The electrical conductivity and the crystal structure of silver iodide.-J.Electrochem.Soc., 1969, v. 116, N⁰3, p. 357 - 360.
- 91. Hartl H. Kristallstruktur von Pyridiniumjodid. Acta Crystallogr., 1975, v. 31B, N⁰6, p. 1781 - 1783.
- 92. Wannagat U., Hensen K., Petesch P. Vergleich der Siliciumtetrahalogenid - addukte mit den Hydrogenhalogeniden des 2,2'-Dipyridyls und des 1,10-Phenanthrolins. - Monatsh.Chem., 1967, Bd. 98, N⁰4, S. 1423 - 1431.
- 93. Kosower E.M., Skorcz J.A. Pyridinium complexes: III Chargetransfer bands of polyalkylpiridinium iodides. - J. Amer.Chem.Soc., 1960, v. 82, N⁰=, p. 2195 - 2203.
- 94. Cook D. Vibrational spectra of pyridinium salts. Can. J.Chem., 1961, v. 39, N⁰ 10, p. 2009 - 2024.
- 95. Хейкер Д.М., Зевин Л.С. Рентгеновская диффрактометрия. -М.: Физматгиз, 1963. - 380 с.
- 96. Datta B.L., Ghosh T. Indirect formation of double salts. V. The double platinic, cupric. and silver iodides of substituted ammonium bases. - J.Amer.Chem.Soc., 1914, v. 36, p. 1017 - 1022.
- 97. Owens B.B., Argue G.R. High conductivity solid electrolyte system RbI - AgI. - J.Electrochem.Soc., 1970, v. 117, Nº 7, p. 898 - 900.
- 98. Ferraro J.R., Walling P.L., Sherren A.T. Some new solid electrolytes: substituted organic ammonium silver

- 99. Baurle J.E. Study of solid electrolyte polarisation by a complex impedance method. J.Phys.Chem.Solids, 1969,
 v. 30, N⁰ 12, p. 2657 2670.
- 100. Перфильев М.В. Импеданс ячеек с твердым окисным электролитом в широком интервале температур. – Электрохимия , 1971, т. 7, № 6, с. 792 – 796.
- IOI. Укше А.Е., Укше Е.А. Импеданс поликристаллического твердого электролита. – Электрохимия, I98I, т. I7, № 5, с. 776 – 780.
- 102. Укше Е.А., Букун Н.Г. Частотные зависимости импеданса электрохимических ячеек с твердыми электролитами. – Электрохимия, 1981, т. 17, № 2, с. 168 – 175.
- IO3. Графов В.М., Укше Е.А. Импеданс идеально поляризуемого олектрода в твердом электролите. – Электрохимия, 1974, т. IO, № I2, с. 1875 – 1882.
- IO4. Укше Е.А., Букун Н.Г. К вопросу об импедансе границы металл/твердый электролит. Электрохимия, I980, т. 16,
 № 3, с. 3I3 3I9.
- 105. Букун Н.Г., Укше Е.А., Гоффман В.Г. Комплексное сопротивление границы графит/твердый электролит Аg₄Rb1₅.-Электрохимия, 1982, т. 18, № 5, с. 653 - 656.
- 106. Леонова Л.С., Ткачева Н.С. Импеданс ячеек In-Hg//3-Al₂O₃ / In - Hg . - В сб.: Физическая химия и электрохимия расплавленных и твердых электролитов. Ч.З. Свердловск: Изд. УНЦ АН СССР, 1979, с. 78 - 80.
- 107. Букун Н.Г., Дерманчук Е.П. Влияние состава твердого электролита на импеданс серебряного электрода. – Электрохимия, 1979, т. 15, № 8, с. 1244 – 1247.

- 108. Михайлова А.М., Шило В.И., Букун Н.Г, Укше Е.А. Электродные процессы в твердом электролите Ад₇Et₄NI₈. - Электрохимия, 1978, т. 14, № 3, с. 482 - 484.
- 109. Букун Н.Г., Дерманчук Е.П., Укше Е.А. Влияние ионовалентных анионов на свойства границы Ag/ ~-AgI. - Электрохимия, 1977, т. 13, № 8, с. 1264 - 1267.
- IIO. Укше Е.А., Букун Н.Г., Дерманчук Е.П. Разупорядочность анионной решетки в твердом электролите *▲* -AgI .-Электрохимия, 1977, т. I3, № 6, с. 90I - 903.
- III. Гоффман В.Г., Скуиня А.А., Тиликс Ю.Е., Укше Е.А. Диффузия ионов 1⁻ в твердом электролите Аg₄RbI₅ . - Электрохимия, 1981, т. 17, № 8, с. 1261 - 1263.
- II2. Укше Е.А., Букун Н.Г. Диффузионная релаксация двойного слоя в твердых электролитах со структурой бета-глинозема.
 Электрохимия, I980, т. I6, № 7, с. 954 959.
- II3. Букун Н.Г., Михайлова А.М. Импеданс границы Ag/RbAg₄I₅ Электрохимия, 1973, т. 9, № 12, с. 1872 1874.
- II4. Графов Б.М., Укше Е.А. Электрохимические цепи переменного тока. - М.: Наука, 1973. - I28 с.
- II5. Новицкий С.М., Буренков И.И., Кензан В.И., Зелинский А.Г. Быстродействующий измеритель импеданса. – Электрохимия, 1978, т. 14, № 2, с. 270 – 274.
- II6. Карандеев К.Б., Штамбергер Г.А. Обобщенная теория мостовых цепей переменного тока. – Новосибирск: Изд.-во Сиб. Отд. АН СССР, 1961. – 224 с.
- II7. Графов Б.М., Мидлер В.М., Новицкий М.А., Сиротинский Ю.В., Соколов Л.А. Об одном методе измерения импеданса электрохимических преобразователей. – Электрохимия, I967, т. 3, № 6, с. 766 – 768.

- II8. Укше А.Е., Вершинин Н.Н. Измерение импеданса при инфранизких частотах. – Электрохимия, I980, т. I6, № II , с. I773 – I776.
- II9. Будницкая Е.Д., Лейкис Д.И., Севастьянов Е.С., Шурпач А.И. Мост переменного тока для электрохимических исследований. – Электрохимия, I966, т. 2, № 4, с. 50I – 505.
- 120. Лейкис Д.И. Об интерпретации результатов измерения импеданса в электрохимических исследованиях. – Электрохимия, 1965, т. I, № 4, с. 472 – 476.
- 121. Новосельский И.М., Гудина Н.Н., Фетисов Ю.И. О тождественных эквивалентных схемах замещения импеданса. – Электрохимия, 1972, т. 8, № 4, с. 565 – 567,
- 122. Кац М.Я., Графов Б.М., Казаринов В.Е. Некоторые аспекты методов исследования электродного импеданса. – Деп. в ВИНИТИ, № 4510-77, 36 с.
- I23. Боровских Л.П., Булычев В.В., Сливка Р.А. Об определении параметров схем замещения электрохимических систем импедансным методом. – Электрохимия, 1980, т. 16, № 6, с. 799 – 803.
- I24. Кац М.Я., Графов Б.М., Казаринов В.Е. Анализ частотных характеристик электродного импеданса на базе линейных разложений. – Деп. в ВИНИТИ № 4511 – 77, 58 с.
- I25. Яковлева А.А., Гринберг А.Н. Об интерпретации данных измерения импеданса на металлических электродах, далеких от равновесия. – Электрохимия, 1970, т.6, №IO, с.1478–1484.
- I26. Raleigh D.O. Electrode processes in solid-electrolyte systems. In: Electroanal.Chem./ ed. Bard A.J., New York, 1973, v. 6, p. 87 - 186.

- I27. Fichinger G. Electrochemical investigation in the contact in solid state cells with on RbAg₄I₅ electrolyte. - J. Appl.Electrochem., 1980, v. 10, N⁰ 2, p. 239 - 244.
- I28. Allen P.C., Lazarus D. Effect of pressure on ionic conductivity in rubidium silver iodide. - Phys.Rev., 1978, v. B 17, N⁰ 4, p. 1913 - 1927.
- I29. Kim K.S., Paik W. Effect of temperature and pressure on conductance of solid electrolyte RbAg₄I₅. - J.Chem. and Eng. Data, 1975, v. 20, N⁰ 4, p. 356 - 359.
- 130. Кузнецова С.Г., Бердников Б.М., Придатко И.А. О влиянии некоторых факторов на анодное поведение серебряного электрода в твердом электролите RbAg₄I₅. Тезисы докладов УI Всесоюзной конференции по физической химии ионных расплавов и твердых электролитоь, Киев, 1976, ч. 2, с. 141 142.
- IЗІ. Михайлова А.М., Шило В.И. Особенности электрокристаллизации в системах с твердым электролитом. – Электрохимия, 1979, т. 15, № 5, с. 703 – 705.
- 132. Михайлова А.М., Бердников В.М., Шило В.И. Влияние давления поджима на электроосаждение серебра на границе с твердым Ад₄RbI₅. – Ж. прикл. химии, 1979, т. 52, № 7, с. 1665 – 1666.
- 133. Armstrong R.D., Dickinson T., Thirsk H.R., Whitfield R. The kinetics of the silver / silver rubidium iodide electrode. - J. Electroanal. Chem., 1971, v. 29, N⁰ 2, p. 301 - 307.

- I34. Коломоец А.М., Кузнецова С.Г., Придатко И.А. Некоторые закономерности и особенности процесса старения границы
 Ag / Ag₄RbI₅ . Электрохимия, I98I, т. I'7, № 7, с. I035 I043.
- 135. Боровков В.С., Хачатурян Н.А. Изучение поведения серебряного электрода в контакте с твердым электролитом. II.Влияние состояния поверхности серебра на его анодное поведение. – Электрохимия, I976, т. I2, № 5, с. 798 – 800.
- 136. Боровков В.С., Хачатурян Н.А. Изучение поведения серебряного электрода в контакте с твердым электролитом. Природа анодной пассивности серебра. – Электрохимия, 1979, т.15, № 5, с.700 – 703.
- I37. Юшина Л.Д., Кочергина И.В., Другова Г.М. Зависимость процесса анодного растворения Ag в RbAg₄I₅ от температуры, давления формирования электролита и поджима электродов. – Деп. ОНИИТЭХИМ № 2469 – 79 Деп., I6 с.
- I38. Гусейнов Р.М., Букун Н.Г. Вольтамперные характеристики границы Ag/Ag₄RbI₅ в потенциодинамическом режиме. – Электрохимия, 1978, т.14, № 9, с.1409 – 1412.
- IЗ9. Полукаров Ю.М., Гамбург Ю.Д., Каратеева В.И. Электронномикроскопические исследования послеэлектролизных изменений в осадках серебра. – Электрохимия, 1982, т.18, № 8, с. III7 – III9.
- 140. Юшина Л.Д., Кочергина И.В. Влияние термической и механической обработки электрода на процесс анодного растворения серебра в RbAg₄I₅. - Электрохимия, 1981, т.17, № II, с.1725 - 1729.

I4I. Rossi M.D., Pistoia G., Scrosati B. A reversible solid-

state battery with RbAg₄I₅ as electrolyte. - J.Electrochem.Soc., 1969, v. 116, N⁰ 12, p. 1642 - 1646.

- I42. Takahashi T., Yamamoto O. Solid ionics solid electrolyte cells. - J.Electrochem.Soc., 1970, v.117,N⁰1,p.1-5.
- 143. Коломоец А.М., Остапенко Г.И. Механизм анодного растворения серебра в твердом электролите Ag₄RbI₅. Высокие перенапряжения. – Электрохимия, 1980, т.16, № 3, с.379 – 383.
- I44. Armstrong R.D., Dickinson T., Willis P.M. Silver deposition from silver rubidium iodide. - J.Electroanal.Chem., 1975, v. 59, N⁰ 3, p. 281 - 293.
- 145. Феттер К. Электрохимическая кинетика. М.: Химия, 1967.- 856 с.
- 146. Fleischmann M., Thirsk H.R. Anodic electrocrystallization.
 Electrochim.acta, 1960, v.2, N⁰ 1, p. 22 49.
- 147. Поверхностная диффузия и растекание / под ред. Я.Е. Гегузина – М.: Наука, 1969. – 286 с.
- I48. Rhead G.E. Surface self diffusion of silver in various atmospheres. - Acta Metallurg., 1965, v. 13, N⁰ 3, p. 223 - 226.
- I49. Vitanov T., Popov A., Budevski E. Mechanism of electrocrystallization. - J.Electrochem.Soc., 1974, v. 121, N⁰ 2, p. 207 - 212.
- 150. Mehl W., Bockris J. O'M. On the mechanism of electrolytic deposition and dissolution of silver. Can.J.Chem., 1959, v. 37, N⁰ 2, p. 190 204.
- 151. Бокрис Дж., Дамянович А. Механизм электроосаждения металлов. – В кн.: Современные аспекты электрохимии. М.: Мир, 1967, с.259 – 391.

- I52. Canagaratna S.G., Karunathilaka S.A.G.R. The Faradaic impedance of Ag⁺/Ag electrode. - J.Electroanal.Chem., 1975, v.60, N⁰ 1, p. 65 - 73.
- 153. Toshima S., Ohsaki T., Kimura N. Electrode reaction of silver on a silver bromide crystal. - Electrochim.acta, 1976, v. 21, N⁰ 4, p. 469 - 472.
- 154. Коломоец А.М., Остапенко Г.И. Исследование электродных процессов на серебре в Аg₄RbI₅ методом гальваностатического включения. – Электрохимия, 1981, т.17, № 2, с. 300 – 304.
- I55. Гусейнов Р.М., Мателин Н.А., Укше Е.А. Релаксация границы стеклоуглерод/твердый электролит. – Электрохимия, 1979, т.I5, № 3, с.425 – 428.
- 156. Коломоец А.М., Остапенко Г.И. Об электрохимическом поведении серебра в твердом электролите Аg₄Rb1₅ при малых отклонениях от равновесия. – Электрохимия, 1980, т.16, № 2, с. 158 – 161.
- 157. Коломоец А.М., Любиев О.Н. Об использовании метода гальваностатического включения для исследования электродных процессов в твердых электролитах. – Электрохимия, 1981, т.17, № 1, с. 114 – 117.
- I58. Rangarajan S.K. Surface diffusion and galvanostatic transients. - J.Electroanal.Chem., 1968, v. 16, N⁰ 4, p. 485 - 492.
- 159. Слижис Р.П., Матулис Ю.Ю. Кинетика электрокристаллизации Си из сульфатных растворов. – Труды АН Лит.ССР, сер. Б, 1978, т.І 104, с. 17 – 24.
- I60. Bostanov V. Growth kinetics of screew-dislocation free crystal faces during electrocrystallization of silver. -

В кн.: 4-ая международная школа специалистов по росту кристаллов, Суздаль, 1980. Конспект лекций. М., 1980, т.2, с. 15 - 27.

- 161. Ваграмян А.Т., Жамагорцянц М.А. Электроосаждение металлов и ингибирующая адсорбция. – М.: Наука, 1969.– 199 с.
- I62. Armstrong R.D., Dickinson T., Willis P.M. The anodic dissolution of silver into silver rubidium iodide. _ J.Electroanal.Chem., 1974, v. 57, N⁰ 2, p. 231 - 240.
- 163. Вершинин Н.Н., Малов Ю.И., Укше Е.А. Исследование границы Cu/Cu₄RbCl₃I₂ методом потенциостатических импульсов.
 – Электрохимия, 1982, т.18, № 2, с. 255 – 260.
- 164. Хачатурян Н.А., Боровков В.С. Изучение поведения серебряного электрода в контакте с твердым электролитом. – Электрохимия, 1982, т.18, № 9, с. 1288 – 1291.
- I65. Topol L.E. Thermodynamic studies in the tetramethylammonium iodide - polyiodide and tetraethylammonium iodide polyiodide systems. - Inorg.Chem., 1971, v. 10, N⁰ 4, p. 736 - 740.
- 166. Кабанов Б.Н. Электрохимия металлов и адсорбция. М.: Наука, 1966. – 222 с.
- I67. Takahashi T., Yamamoto O. Ag/Ag₃SI/I₂ solid electrolyte cell. - Electrochim.acta, 1966, v.11, N⁰7, p. 779 - 789.
- I68. Takahashi T., Yamamoto O. Polarisation of the solid electrolyte cell Ag/Ag₃SI/I₂. - Electrochim.acta, 1966, v.ll, N⁰ 7, p. 911 - 917.
- 169. Широков Ю.В., Пушков Б.И., Боровков В.С., Луковцев И.Д. Исследование проводимости твердого электролита Ag₃SI . -Электрохимия, 1972, т.8, № 4, с. 579 - 583.
- 170. Scrosati B., Germano G., Pistoia G. Electrochemical pro-

perties of RbAg₄I₅ solid electrolyte. I - Conductivity studies. - J.Flectrochem.Soc., 1971, v.118, N⁰1,p.86-89.

- I7I. Гавзе М.Н. Взаимодействие ртути с металлами и сплавами.-М.: Наука, 1966, с. 159.
- 172. Pilla A.A. A Transient impedance technique for the study of electrode kinetics. Applications to potentiostatic methods. - J.Electrochem.Soc., 1970, v. 117, N⁰ 4, p. 467 - 477.
- 173. Конторович М.И. Операционное исчисление и процессы в электрохимических цепях. – М.: Советское радио, 1978, с. 176.
- 174. Панов Э.В., Шелихов Е.Г., Городынский А.В. Накопление временных зависимостей тока или потенциала и преобразование их в частотные характеристики электрохимической цепи. – Электрохимия, 1982, т. 18, № 3, с. 390 – 394.
- 175. Укше Е.А. Гальвано-вольтастатические характеристики линейных электрохимических систем. – Электрохимия, 1979,
 т. 15, № 6, с. 907 – 912.
- 176. Михайлова А.М., Букун Н.Г. Импеданс границы графит/ твердый электролит Ад₇(C₂H₅)₄NI₈. - Электрохимия, 1983, т. 19, № 7, с. 986 - 988.
- 177. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике.– М.: Наука, 1981, с. 169.
- 178. Вершинин Н.Н., Укше Е.А. Отклик твердотельной структуры Аg₄Rb1₅ при воздействии потенциостатического импульса. – Электрохимия, 1983, т. 19, № 5, с. 639-643.
- 179. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике. М.: Наука, 1973, с. 235.
- 180. Справочник по специальным функциям / под ред. М.Абрамовица, И.Стиган. – М.: Наука, 1979, с. 120.

ПРИЛОЖЕНИЕ І

ПРОГРАММЫ ДЛЯ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ ИМПЕДАНСА

I. Программа для расчета импеданса графоаналитическим методом [КС 2231]

<u>Программа предназначена для анализа</u> экспериментальных результатов измерения импеданса графоаналитическим способом для симметричной ячейки с двумя одинаковыми электродами для схемы (рис.4.4a) в координатах $\frac{4}{\omega}c_s - R_s$, $c_p - \frac{4}{\omega}R_p$, $\omega(c_p - c_1) - \frac{4}{R_p}$, $\frac{4}{\omega}c_R - R_R$, $\frac{4}{c_R} - \sqrt{\omega}$.

<u>Ввод экспериментальных данных</u> ($N \leq 21$)

"05", Rs(i)(OM), A, Cu(i)(NKP), S, f(i)(Fy), S

Подчеркнутая часть повторяется для каждой следующей точки. *R*_s, *C*₄ – значения сопротивления и емкости при последовательном включении.

<u>Запись констант</u> ведется по мере нахождения параметров схемы в ходе обработки результатов в ячейках:

$$L$$
 (T_H) - 09
 R_{3} (O_M) - IO
 C_{1} (Φ) - II
 $4/R_{e}$ (O_M^{-I}) - I2

Расчет

Координаты

$$\frac{4}{\omega}C_{s} - R_{s} = 00^{"}, \frac{4(i)}{f(i)}, \frac{5}{R_{s}(i)}, \frac{4}{\omega}C_{s}(i), \frac{5}{R_{s}(i)}, \frac{N}{CK}$$

$$C_{\mu} - \frac{4}{\omega}R_{\mu} = 01^{"}, \frac{4(i)}{f(i)}, \frac{5}{S}, \frac{C_{\mu}(i)}{f(i)}, \frac{5}{S}, \frac{N}{CK}$$

$$\omega(C_{\mu} - C_{i}) - \frac{4}{K_{\mu}} = 02^{"}, \frac{41i}{f(i)}, \frac{5}{S}, \frac{\omega(C_{\mu} - C_{i})(i)}{f(i)}, \frac{N}{CK}$$

$$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}$$

170

Запись типа ^а указывает, что на У регистре индицируется значение а, на X регистре - значение б.

Распределение памяти.

Экспериментальные результаты ханодятся в ячейках I6 ÷ 78 в следующем порядке $R_{s_{I}}(O_{M})$ -I6, $C_{u_{I}}(\Phi)$ -I7, $f_{I}(\Gamma_{U})$ -I8,

*R*₅₂ (Ом)-19 и т.д.

Число экспериментальных точек N - 05. В программе используются метки 0000 + 0005, 0100 + 0108, 0200, 0700,0702+0706. Если обрабатываются результаты измерения импеданса для одного электрода, то следует исключить из программы шаги 89 + 93.

	0	I	2	3	4	5	6	7	8	9
0	M	0200	ВΠ	00	x ²	*	ВΠ	OI	x ²	+
I	+	÷Π	00	ЗH	÷∏	OI	*	М	0100	I
2	6	ЗП	04	0	ЗП	03	*	М	OIOI	By
3	04	BK	ЗП	00	I	+	BK	I/x	ЗH	ЗП
4	OI	I	+	SY	04	ВК	+	CT	2	x
5	Л	x	ЗУ	08	¥	÷∏	OI	ВП	09	x
6	+	-П	OI	I	+11	04	+11	03	*	М
7	0102	By	05	ВП	03	y=x	D	I	СК	CT
8	М	I	*	М	0I03	ВП	0010	-II	00	2
9	÷∏	00	÷∏	OI	0200	*	М	0104	ВП	08
IO	By	00	÷	ЗУ	07	BY	OI	÷	ВП	07
II	CT	*	М	0105	By	08	ВП	OOII	x	+
12	—П	OI	*	М	0106	ВП	0012	-П	00	0200
13	*	М	0107	ВП	08	BY	OI	x	Vx'	CT
14	*	М	0108	ВУ	OI	ВП	00	CT	*-	M
15	05	I	6	311	04	0	ЗП	05	М	0
16	CT	0412	0406	ЗП	07	ВΠ	04	++	ЗК	I
17	+	BΠ	07	ЗК	I	+	CT	ЗК	I	+
18	ЗУ	04	+ ∏	05	7	9	y=x	D	0	CT
19	М	00	0100	М	2	OIOI	0I08	0102	D	2
20	М	OI	0100	M	3	OIOI	0I03	0104	0102	D
21	3	М	02	0100	М	4	OIOI	0103	0105	8010
22	0102	D	4	М	03	0100	М	5	OIOI	0103
23	0105	0106	80I0	0107	0102	D	5	М	04	0100
24	M	6	OIOI	0I08	0103	0104	0105	0108	0106	8010
25	0107	0102	4	6	КЦ					1
2. Программа расчета элементов импеданса по методу наименьших квадратов [КС 3210]

<u>Программа предназначена</u> для расчета W_3 , R_3 , C_3 в координатах $\frac{1}{C_R} - \sqrt{\omega}$, $R_R' - \frac{1}{\sqrt{\omega}}$ для схемы (рис.4.9) по методу наименьших квадратов.

 $\underline{\Phi} ODMYJH PACHETA}: \frac{1}{C_{R}} = \frac{1}{C_{3}} + W_{3} \sqrt{\omega}, \\
 R_{R} = R_{3} + W_{3} / \sqrt{\omega}, \\
 \mathcal{Y} = \alpha x + b, \\
 \mathcal{Q} = \frac{\Sigma x y - n \overline{x} \overline{y}}{\Sigma x^{2} - n \overline{x}^{2}}, \\
 b = \overline{y} - \alpha \overline{x}, \\
 \overline{x} = \sum x/n, \quad \overline{y} = \sum y/n \\
 S_{0}^{2} = \frac{\Sigma y^{2} - n y^{2}}{n - 2} - \frac{\alpha^{2} (\Sigma x^{2} - n \overline{x}^{2})}{n - 2}, \\
 S_{0}^{2} = \frac{S_{0}^{2}}{\Sigma x^{2} - n \overline{x}^{2}}, \quad S_{b}^{2} = S_{u}^{2} \cdot \frac{\Sigma x^{2}}{n}$

Ввод экспериментальных данных ($N \le 14$) "ОІ", <u> $R_{s}(i)(O_{N}), \uparrow, C_{u}(i)(M \ltimes \mathcal{P}), S, f(i)(I_{y}), S,$ </u> Запись констант в ячейках

$$U9 = L (IH)$$

$$I0 = R_3 (OM)$$

$$II = C_1 (\Phi)$$

$$I2 = 4/R_f (OM^{-I})$$

$$I3 = R_2 (OM)$$

$$I4 = W_2 (OM \cdot c^{-I/2})$$

$$I5 = C_3 (\Phi)$$

Если расчет проводится для схемы (рис.4.4а), то в ячейках I3, I4, I5 следует записать нули. При использовании данных импеданса для одного электрода следует исключить шаги I22 - I26.

$$\frac{Pacyet}{"02"}, \frac{W_3^{c}}{4/c_3}, 5, \frac{S_{A_5^{c}}}{S_{4/c_3}}, 5, \frac{W_3^{R}}{R_3}, 5, \frac{S_{A_3^{R}}}{S_{R_3}}$$

Содержание ячеек памяти: число точек N - 05экспериментальные данные – 16 + 57 суммы для МНК – 58 + 68 суммы для координат $4/c_{k} - \sqrt{\omega}$ $\bar{x} - 58$ $\bar{y} - 59$ $\sum x^{2} - 60$ $\sum y^{2} - 61$ $\sum xy - 62$ n = N - 63

суммы для координат R' - 1/10

соответственно в ячейках 64 + 68

KC 3210

-	and the second se									
	0	I	2	3	4	5	6	7	8	9
0	M	0200	ВП	00	x ²	1	ВП	OI	x ²	+
I	*	÷∏	00	ЗH	+ ∏	OI	*	М	OI	I
2	6	ЗП	04	0	ЗП	05	М	I	CT	0412
3	1†П	ЗП	07	BΠ	04	**	ЗК	I	+	ВП
4	07	ЗК	I	+	CT	ЗК	I	+	JY	04
5	+П	05	5	8	y=x	D	I	CT	М	02
6	I	6	ЗП	04	5	8	+	М	2	0
7	ЗК	I	+	6	9	y=x	D	2	М	3
8	By	04	BK	ЗП	00	I	+	BK	I/x	ЗП
9	OI	I	+	BK	ЗП	08	I	Ŧ	ЗУ	04
IO	By	08	2	x	\mathcal{I}	х	*	SY	08	ЗH
II	÷∏	OI	BII	09	х	¥	-П	OI	ВП	IO
12	-П	00	2	÷∏	00	÷∏	OI	0200	BY	II
13	ВП	08	x	*	-Π	OI	ВП	12	-П	00
I4	0200	ВП	I3	-П	00	BA	I4	ВП	08	VX
15	÷	+	-П	00	+∏	OI	0200	By	15	ВП
16	08	x	¥	-П	OI	0200	ВП	08	+Π	60
17	By	OI	х	VX'	+Π	0508	41	-П	0509	x
I8	x ²	+11	060I	4	- Π	0602	I	+Π	÷	ВП
19	08	I/x	+П	44	VX	+П	1	1	BII	00
20	x	+11	¥	x ²	+11	0607	*	+Π	0608	BY
21	÷	ВП	05	y=x	D	3	М	03	ВП	÷
22	+II	0508	÷∏	0509	BY	0508	x	ВП	0509	x
23	+	By	x	-	3y	00	ВП	0508	x ²	By
24	÷	x	*	ВУ	60	-	+	÷∏	00	ЗП

	0	I	2	3	4	5	6	7	8	9
25	04	ВП	00	By	0508	x	ВΠ	0509	++	-
26	3y	OI	BII	0509	x ²	By	÷	х	+	ВУ
27	-	-	ЗУ	07	By	04	BII	00	x ²	x
28	+	-П	07	BY	÷	2	-	+	÷Π	07
29	ВП	04	÷∏	07	BA	07	ВΠ	+	x	ВП
30	÷	+	ЗУ	03	BY	00	BII	OI	CT	ВП
3I.	07	VX	+	ВП	03	VX	CT	6	8	1
32	М	4	BK	311	07	6	-	ВП	07	ЗК
33	5	+	6	3	y=x	D	4	Ø	03	CT
34	КЦ		÷				62			

<u>Программа предназначена</u> для оптимизации параметров импеданса цепи (рис.4.4а) в координатах $4/\omega C_R - R_R$.

Состоит из 2 блоков:

I) блок ввода, преобразования и контроля данных (КС 1459) ;

2) собственно блок оптимизации (КС 2931).

I. Ввод экспериментальных данных ($N \le 14$)

"OI", Ro(i)(ON), A. Cu(i)(MKP) S. H(i)(Fy), S.

Запись констант

09 L - (IH)

<u>Преобразование</u> "ОО", N

После этой операции в ячейках I6+57 находятся соответственно $R_{s}(i), \ \frac{1}{\omega} c_{s}(i), \ \omega(i),$

Индикация содержания ячеек данных

"02", Hi [$\omega(i$], S, $C_u(i)$ [$\mathcal{I}\omega(s(i)$], S, $\mathcal{H}i$ [$\omega(i$]], $R_s(i)$

2. Оптимизация

<u>Запись параметров</u> в ячейках 05, 10 + 15, 58 + 63, 67, 69 (см. таблицу)

Пуск программы – первый раз "05" повторно "03"

Если обрабатываются результаты импеданса для одного электрода, то следует исключить шаги 70 + 74.

Распределение памяти

Содержан	ие		Ячейки				
Рабочие ячейк	N		00 ÷ 03				
Текущий номер	ячеек данных		04				
Число точек (частот) N		05				
Счетчик для и:	зменения знака	∆P(s) - t	06				
		i	07				
<u>.</u>		w(i)	08				
	L (IH)		09	-			
	$\mathcal{R}_{\mathfrak{I}}$ (OM)		IO				
	C ₁ (Φ)		II				
	$I/R_{e}(I/OM)$		12				
	R_{z} (Om)		13				
	$W_{2}(O_{M}, c^{-1/2})$		I4				
	$C_{2}(\Phi)$		I5				
Массив данных			I6 + 57				
		R _s (i)	I6, I9, 22 . .	٠			
		$4\omega C_{s}(i)$	I7, 20, 23	•			
		ω(i)	I8, 2I, 24	•			
۵	$\mathcal{R}_{\boldsymbol{\mathfrak{s}}}$ (OM)		58				
Δ	C₁ (Φ)		59				
Δ	d/R_{e} (OM ^{-I})		60				
Δ	R_{2} (OM)	:	61				
Δ	W_2 (Om. c ^{-1/2})		62				
Δ	$C_{2}(\Phi)$		6 3				
		SR	64				
		Sc	65				
		S	66				

Число учитываемых точек по R _R - L	67
Номер ячейки д Р(s)	68
Число учитываемых точек по 1/20 С К	69
Cymma $S(j-1)$	70
Номер ячейки Р(s)	71
Текущий $\Delta P(s)$	72
Число циклов при текущем $\Delta P(s) - j$.	73
Сумма предыдущего цикла S(j-2)	74

•

В ходе оптимизации во время пауз индицируется $S_{(j-d)}$, в этом промежутке времени программу можно остановить нажатием клавишей "Шаг", чтобы вызвать интересующие величины на X регистре (см. табл.).

Пуск программы с остановленного положения "ВП, 0, 5".

Запуск "05" используется, когда нельзя предсказать величину $S \propto \rho \kappa corc$, в первом цикле S(f-i) ставится равным 1000. Значения величины шагов в начале работы программы берут порядка I% значений параметров. Для элементов схемы, значения которых не меняют, величину шага надо ставить равной нулю (программа по этим элементам оптимизацию не производит). Программа обеспечивает автоматическое изменение длины шага $\Delta P(s)$. Если оптимум достигнут за ≤ 4 цикла, то шаг делится на 2, если число циклов превышает 10, то шаг увеличивается в 2 раза. Данная операция проводится после установления локального минимума по текущему параметру P(s).

Возможна ситуация, что в результате оптимизационного цикла минимум достигнут при P(s) < 0, тогда автоматически ставится P(s) = 0 и проводится оптимизация с $\Delta P(s) = 0$ (см. блоксхему) в целях согласования. Такую ситуацию не следует допускать, так как для нахождения такого минимума тратится время работы машины.

Оптимизацию можно считать оконченной, если $\Delta P(s)$ на три или четыре порядка ниже исходных, при этом *S* находится в разумных пределах, соответствуя качеству результатов измерения, в чем можно убедиться, строя графики $\frac{1}{C_R} - \sqrt{\omega}$, $R_R - \frac{4}{\sqrt{\omega}}$.

Программа допускает возможность получать составляющие S_e и S_c по различному количеству учитываемых точек (записывается соответственно в 67 и 69 ячейках).Можно также проводить оптимизацию только по одной составляющей S, однако следует помнить, что такая процедура обычно значительно увеличивает сумму квадратов отклонений другой составляющей.

	0	I	2	3	4	5	6	7	8	9
0	М	OI	I	6	ЗП	04	0	ЗП	05	М
I	I	CT	0412	↓ †∏	ЗП	07	ВП	04	41	ЗК
2	I	+	ВΠ	07	ЗК	I	+	CT	ЗК	I
3	+	ЗУ	04	+Π	05	5	8	y=x	D	I
4	CT	М	00	I	6	ЗП	04	0	ЗП	03
5	М	2	BY	04	I	+	ВК	I/x	1-1	ЗП
6	07	I	+	ЗУ	04	BK	1	2	х	Л
7	x	ЗУ	08	+		07	BII	09	x	+
8	-П	07	BY	04	ВП	08	ЗК	I	-	ВП
9	07	ЗК	I	+Π	04	-11+	03	ВП	03	BY
IO	05	y=x	٥	2	CT	М	02	I	6	ЗП
II	04	0	ЗП	06	М	З	By	04	2	+
12	BK	1	CT	BY	04	BK	ЗП	07	I	+
13	ВК	ЗП	08	2	+	ЗУ	04	By	08	ВП
I4	07	CT	By	06	I	+	ЗУ	06	ВП	05
15	y=x	D	3	CT	КЦ			- 14		

nu	DODT
nu	232T

	0	I	2	3	4	5	6	7	8	9
0	М	0200	ВП	00	x ²	1	BII	OI	x ²	+
I	+	÷∏	00	ЗH	÷∏	OI	*	М	020I	0
2	ЗП	06	ЗП	З	М	02	0	ЗП	07	ЗП
3	0604	ЗП	0605	ВУ	I	ВП	2	+K	I	+∏
4	3	I	6	ЗП	04	М	2	BY	04	BK
5	311	00	I	+	BK	ЗП	OI	I	+	BK
6	311	08	I	+	ЗУ	04	ВП	IO	-П	00
7	2	÷∏	00		IO	0200	ВП	08	BY	OOII
8	x	ł	- II	OI	ВП	0012	-П	00	0200	ВΠ
9	0013	ЗП	02	BY	0014	BII	08	٢T	÷	ł
IO	+11	02	ЗН	ЗП	03	ВП	0015	I/x	+	BII
II	08	+	¥	-П	03	By	07	ВП	0607	y< x
12	D	3	BY	02	BII	00	+	I	-	+
13	x ²	+∏	1	М	З	BY	07	ВП	0609	y <x< td=""></x<>
14	D	9	By	03	BII	OI	*	I	-	¥
15	x ²	+ ∏	0605	М	9	I	+Π	07	ВП	05
16	By	07	y=x	Þ	2	ВП	+	By	0605	+
17	3y	++	ВП	0	0412	0615	ЗП	4	Sy	0
18	y≽x	D	02	I	-Π+	06	ВП	2	/-/	ЗП
19	2	BY	I	+K	ВП	4	ЗП	0	I	н-П

KC	293I
110	2001

	0	I	2	З	4	5	6	7	8	9
20	3	BY	06	2	у∮х	٥	02	BY	3	4
21	+1	у≥х	٥	4	BA	0608	2	÷К	D	5
22	М	4	I	0	BY	3	y∋x	D	5	BY
23	0608	2	хК	М	5	*	М	05	I	0
24	0	0	ЗП	0	М	03	9	ЗП	I	5
25	7	ЗП	06 08	М	6	I	+П	I	+∏	0608
26	By	06.08	BK	0412	0711	Đ	7	ЗП	2	0201
27	BY	I	BK	0412	0710	٥	7	0	ЗК	ЗП
28	2	0201	ВП	0606	ЗП	0	BY	0608	2	хK
29	М	7	I	5	BY	I	y=x	D	6	D
30	03	КЦ								

Блок-схема программы оптимизации







Обозначения некоторых команд

(остальные обозначения общепринятые)

Команда	Код	Содержание операции
D	0407	Поиск
3y	0414	Запись П из Рг У
BY	0415	Вызов П в Рг У
ЗК	0504	Запись К
ВК	0505	Вызов К
y≥x	0507	Если у > х
y < x	0508	Если у < х
$\mathbf{y} = \mathbf{x}$	0509	Если у = х
*	0511	Возврат
КЦ	0512	Конец программы
S	0514	Пуск
CT	0515	Стоп
Л	0609	Константа 🔊
/-/,3H	0711	Знак
CK	0715	Сброс Рг Х

Сокращения: П - прямая

К - косвенная

Рг - регистр

Пример расчета для ячейки Ад / Ру Ад / Ад (20°С)

<i>}</i> , кГц	Rs, Ом	Сц, мкФ	(ωC _s) ⁻¹ , ΟΜ	С _л , мкФ	(ω R _p)-1, ΜΚΦ	ω(c _r - c _i), MCM	<i>R</i> ₁ ⁻¹ , мСм	R _R , Om	(ω C _R) ⁻¹ , ΟΜ	C_{R}^{-1} , I0+5 Φ -I
60	II,62	4,I	0,760	6,408	I,9I4	794,8	721,5	0,626	0,691	2,606
40	II,75	4,2	I,023	6,936	2,421	662,4	608,5	0,752	0,821	2,063
20	12,07	4,8	I,696	8,096	3,233	477,0	406,2	I,034	I,2I9	I,532
IO	12,61	5,8	2,763	9,649	4,250	336,I	267,0	I,447	I,833	I,152
5	I3 , 49	7,I	4,493	II,64	5 , 43I	230,4	170,6	2,069	2,823	0,8868
3	I4 , 39	8,2	6,475	13,49	6,246	173,3	117,7	2,667	3,984	0,7509
2	15,35	9,18	8,672	15,19	6,93I	I36 , 8	87.09	3,282	5,259	0,6610
I	17,74	II,06	I4,39	18,52	8,166	89,32	5I,3I	4,752	8,556	0,5376
0,71	19,4	12,2	I8,38	20,50	8,935	72,29	39,86	5,7II	10,82	0,4826
0,51	2I,I	13,I	23,82	22,70	9,155	58,22	29,34	6,654	14,02	0,4492
0,3I	25,0	I4 , 6	35,17	25,40	9,827	41,09	19,14	8,752	20,62	0,4016
0,2I	28,9	15,6	48,58	27,61	9,95I	30,76	13,13	10,61	28,56	0,3769
O,II	39,0	18,I	79,94	32,34	II,I7	19,38	7,719	14,62	47,06	0,3252
0,07	49,7	19,8	II4 , 8	35,63	II , 78	I3 , 78	5,228	17,43	68,10	0,2996

194

Таблица получена при следующих параметрах симметричной ячейки (программа 2231):

$$L = 0,3.10^{-6} \text{ TH}$$

$$R_3 = 11,393 \text{ OM}$$

$$C_1 = 4,3.10^{-6} \Phi$$

$$4R_e = 0.17.10^{-2} \text{ Om}^{-1}$$

Методом наименьших квадратов получаем N = I4 (схема рис. 4.4а)

$$\mathcal{V}_{2}^{c} = 376, 6^{\pm}4, I \quad 0 \text{M.c}^{-I/2}$$

 $\mathcal{V}_{2}^{c} = 228I6^{\pm}I030 \quad \Phi^{-I}$

 $\mathcal{V}_{2}^{R} = 375, 3^{\pm}3, 9 \quad 0 \text{M.c}^{-I/2}$

 $\mathcal{R}_{2} = 0, 02I^{\pm}0, 08 \quad 0 \text{M}$

С помощью оптимизационной программы для всех точек $N = \kappa = \zeta = 14$ при

$$R_{z} = 0$$

 $W_{z} = 376 \text{ Om. c}^{-1/2}$
 $C_{z} = 43.8.10^{-6} \Phi$

получаем следующие суммы отклонений

$$S = 0,123.10^{-1}$$

 $S_{R} = 0,710.10^{-2}$
 $S_{c} = 0,520.10^{-2}$

после прохождения первого цикла с $\Delta R_3 = 0, I.10^{-8}$ для схемы (рис. 4.4а).

таблица і

Параметры эквивалентной схемы ячейки Ау/РуАд₅ I₆/Ад при разных температурах (ячейка А)

t, °C	б, См/м	С1, мкФ/см ²	<i>R_F</i> , Ом. см ²	<i>R</i> ₂ , Ом. см ²	₩2, Ом.с ^{-1/2} .см ⁻²	С _{2,} мкФ/см ²
43,6	I4,8	46,2	I05	0	45,2	235
55,6	21,6	57,3	63	0	34,6	289
65,6	26,2	63,7	45	0	25,8	335
75,6	30,I	69,4	3I	0	19,2	442
7I,I	37,6	82,8	3I	0	22,6	497
82,8	46,0	95,5	31	0	16,7	758
63,0	35,8	77,7	45	0	21,0	265
51,7	28,5	70,0	79	0	25,4	236
44,0	22,0	65,3	I05	0	28,9	I82
34,5	I4,4	6I,I	I58	0	35,8	I52
25,5	9,0	3I,8	I60	0	21,2	I30
9,3	3,27	12,7	I75	0	22,3	I22
I,0	I,65	3,2	I96	0,04	25,I	I30
-II,O	0,557	I,2	240	0,24	36,I	II4
-22,2	0,222	0,13	310	2,25	69,I	I33
23,8	7,86	25,4	160	0	23,2	I36

ТАБЛИЦА 2

Параметры эквивалентной схемы ячейки Ад / Ру Ад 5 I. / Ад при разных температурах (ячейка Б)

t, °C	с, См/м	С _{1,} мкФ/см ²	R_{F} , Om. cm ²	<i>R</i> ₂ , Ом. см ²	₩2, Ом. см ² . с ^{-I/2}	С₂, мкФ/см ²
10,5	2,34	33,5	200	0	66	107
0,6	I,I5	19,5	250	0	66	I09
-II,7	0,388	12,5	285	0	83	III
-22,7	0,173	0,5	330	0,4	89	I09
23,0	4,92	44	I55	0	55	III
33,7	9,9	60	I30	0	52	I22
43,3	15,8	75	IIO	0	49	I47
54,8	22,3	80,5	67	0	26	167
63,6	24,6	87,5	40	0	24	250
74,I	29,0	I36	17	0	26	370
84	36,8	172	II	0	24	500
23,8	8,25	89	180	0	55	93

ТАБЛИЦА З

Параметры эквивалентной схемы ячейки Ад/Ру Ад₅ I₆/Ад при разных температурах (ячейка В)

t, °C	<i>б</i> , См∕м	С _{1,} мкФ/см ²	<i>R_F</i> , Ом. см ²	<i>R</i> ₂ , Ом. см ²	₩2, OM. c ^{-I/2} . cm ²	С ₂ , мкФ/см ²	s, %
18	3,65	9,9	280	0	I38	I4I	4,6
17,7	3,36	13,8	I25	0	84	127	5,0
17,8	3,43	13,0	II8	0	85	I33	3,7
40,7	I4 , 6	21,0	44	0	50	200	4,8
51,7	22,0	54	47	0	63	290	5,0
62,5	3I,6	40	17	0	33	416	4,8
16,2	3,30	I4,4	270	0	77	I50	2,5
25,4	6,25	I3	I65	0	57	I68	3,7
36,2	12,I	24	II3	0	52	I95	2,5
I3 , 8	2,75	12,5	335	0	80	I45	4,2
7,8	I,72	9,5	I40	0	92	I35	3,4
I,0	1,02	9,9	330	0	II4	127	3,3

УТВЕРЖДАЮ ор по научной работе мм. П.Стучки Я.Варславан a punce февраля 1984 г. AKT BHEIPEN

Мы, нижеподписавшиеся, декан Химического факультета, проф. Я. Я.Дрегер и заведующий кафедрой физической химии, доцент Ю.Е.Тиликс составили настоящий акт о том, что " Методика обработки результатов измерения импеданса на ЭВМ ", разработанная в 1978 году младшим научным сотрудником Зекунде А.А. в рамках госбюджетной темы № 340 (Госрегистрационный номер 340/81045662) внедрена в 1979 году на Химическом факультете на кафедре физической химии.

Разработанная методика обработки результатов переменнотоковых измерений использована для обучения студентов Химического факультета в спецкурсе "Кинетика электродных процессов ", для выполнения курсовых и дипломных работ. Методика применена также для выполнения договора сотрудничества с институтом новых химических проблем АН СССР (Черноголовка). Она реализована в виде программ на микро-ЭВМ "Электроника С-50 ", " I5 ВСМ-5 ", "ДЗ - 28 ".

Методика позволяет получать характеристики электродных процессов на границе электрод / электролит при равновесном потенциале, используя результаты переменнотоковых измерений. Методика дает возможность найти параметры модели границы наиболее соответствующие экспериментальным данным. Для твердоэлектролитных систем таким образом получена новая и полная информация о процессах в твердых электролитах с проводимостью по ионам серебра и меди.

Декан Химического факультета, профессор

Я.Я.Дрегер

Заведующий кафедрой физической химии, доцент

Ю.Е.Тиликс